MEDICINE CO	NTAINING ARYLUREA OR ARYLMETHYLCARBAMOYL DERIVATIVE
Patent Number:	JP2000026294
Publication date:	2000-01-25
Inventor(s):	YANAGISAWA HIROAKI;; NAITO SATORU;; TAKAMURA MINORU;; KOGA TEIICHIRO
Applicant(s):	SANKYO CO LTD
Requested Patent:	<u>JP2000026294</u>
Application Number:	JP19990124103 19990430
Priority Number(s):	·
IPC Classification:	A61K31/4409; A61P3/06; A61P9/10; A61P43/00; A61K31/497; A61K31/501; A61K31/506
EC Classification:	,
Equivalents:	·
	Abstract ,
acyltransferase (AC/ SOLUTION: This con a 1-8C alkyl; R2 is a like], e.g. N-[4-butox I in which y is imino with an azidation ago	OLVED: To obtain the subject new compound having excellent inhibiting actions on an acyl-CoA: cholesterol AT). mpound is represented by formula I [X is a group having CH or N; Y is imino, methylene or the like; R1 is H or 1-2N 6-membered cyclic heteroaryl; R3 is a (substituted) 6-10C aryl; R4 is H, a halogen, a 1-8C alkyl or the y-2-(2-methylphenyl) phenyl]-N'-[2,2-dimethyl-1-(3-pyridyl)propyl]urea. The compound represented by formula group is obtained as a compound represented by formula V by reacting a compound represented by formula II ent (e.g. sodium azide), providing a compound represented by formula III and reacting the resultant compound ula III with an amino compound represented by formula IV in an inert solvent (e.g. benzene) preferably at 0-
	Data supplied from the esp@cenet database - I2

E in

(11)特許出願公開番号

特期2000-26294

(P2000-26294A)

(43)公開日 平成12年1月25日(2000.1.25)

				$\overline{}$				
			審査請求	未請求	蘭求項の数18	OL	(全 67 頁)	最終頁に続く
A 6 1 K	31/497				31/495		603	
	43/00						643D	
	9/10		•				609G	
A 6 1 P	3/06				31/00		603L	
A 6 1 K			•	AO				
				۸۶	1 K 31/44		603	
(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				テーマコート [*] (参考)

(21)出願番号 特願平11-124103

(22)出願日 平成11年4月30日(1999.4.30)

(31) 優先権主張番号 特願平10-124386

(32)優先日 平成10年5月7日(1998.5.7)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71) 出願人 000001856

三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

(72) 発明者 柳沢 宏明

東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株

式会社内

(72) 発明者 内藤 覚

東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株

式会社内

(74)代理人 100081400

弁理士 大野 彰夫 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アリールウレア又はアリールメチルカルバモイル誘導体を含有する医薬

(57)【要約】

(修正有)

【課題】優れたアシルCoA: コレステロールアシルトランスフェラーゼ阻害作用を有し、ACAT阻害作用に起因する各種疾患の治療剤若しくは予防剤を提供する。

【解決手段】一般式

(式中、X:=CH一、=N-;Y:メチレン、イミノ;R¹:H、C₁-C₈アルキル;R²:6員環状へテロアリール;R³:C₆-C₁₀アリール;R⁴:H、ハロゲン、C₁-C₈アルキル、C₁-C₈アルコキシ、C₁-C₈アルキルチオ、C₆-C₁₀アリール、C₆-C₁₀アリールオキシ、C₇-C₁₂アラルキル、C₇-C₁₂アラルキルチオ、ジーC₁-C₆アルキルアミノ、3-6員環状アミノ。)を有するアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの

薬理上許容される塩を含有する医薬。

 [式中、Xは、式 = CH- 又は = N- を有する

 基を示し、

Yは、メチレン基又はイミノ基を示し、 R^1 は、水素原子又は C_1 $-C_8$ アルキル基を示し、 R^2 は、窒素原子を1 乃至2 個含む6 員環状へテロアリール基を示し、

R³ は、置換されていてもよいC6 - C10 アリール基 (該置換基は、ハロゲン原子、C1 - C6 アルキル基、 ハロゲノーC1 -C4 アルキル基、C1 - C6 アルコキ シ基又はC1 - C6 アルキルチオ基を示す。)を示し、 R⁴ は、水素原子、ハロゲン原子、C₁ - C₈ アルキル 基、C1 - C8 アルコキシ基、C1 - C8 アルキルチオ 20 基、置換されていてもよいC6 - C10 アリール基(該置 換基は、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6 アルコキシ基、C1 - C6 アルキルチオ基、C1 -C6 アルカノイル基、C1 - C6 アルカノイルアミノ 基、シアノ基又はニトロ基を示す。)、置換されていて もよいC6-C10アリールオキシ基(該置換基は、R4 のC6 -C10 アリール基の置換基と同一の基を示 す。)、置換されていてもよいC6 - C10 アリールチオ 基(該置換基は、R⁴のC6 - C10 アリール基の置換基 と同一の基を示す。)、置換されていてもよいC1 -C 30` 12 アラルキル基 (該置換基は、R4 のC6 - C10 アリー ル基の置換基と同一の基を示す。)、置換されていても よいC7 - C12 アラルキルオキシ基(該置換基は、R4 のC6 - C10 アリール基の置換基と同一の基を示 す。)、置換されていてもよいC7 - C12 アラルキルチ オ基 (該置換基は、R⁴のC6 - C10 アリール基の置換 基と同一の基を示す。)、ジーC1 - C6 アルキルアミ ノ基又は酸素若しくは硫黄原子を含んでもよい3万至6 員環状アミノ基を示す。]を有するアリールウレア若し くはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬 40

【請求項2】 Yが、イミノ基である、請求項1に記載の アリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘 導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項3】R¹が、C₁ - C₅ アルキル基である、請求項1又は2に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項4】 R^1 が、イソプロピル基、t-ブチル基又はt-ペンチル基である、請求項1又は2に記載のアリ 50

ールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体 又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項5】 R^1 が、t-ブチル基である、請求項1又は2に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項6】R² が、ピリジル基である、請求項1乃至5より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項 7】 R^3 が、置換されていてもよいフェニル基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、臭素原子、 C_1 $-C_4$ アルキル基、フルオロー C_1 $-C_2$ アルキル基、 C_1 $-C_4$ アルコキシ基又は C_1 $-C_4$ アルキルチオ基である。)である、請求項 1 乃至 6 より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項8】R³ が、置換されていてもよいフェニル基 (該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、エチル 基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、エトキシ基、 メチルチオ基又はエチルチオ基である。)である、請求 項1乃至6より選択される一の請求項に記載のアリール ウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又は それらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項9】R³ が、置換されていてもよいフェニル基 (該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、トリフ ルオロメチル基、メトキシ基又はメチルチオ基であ る。) である、請求項1乃至6より選択される一の請求

項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカル バモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有 する医薬。

【請求項10】R³ が、置換されたフェニル基(該置換基は、メチル基又はメトキシ基である。)である、請求項1乃至6より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項11】R⁴ が、水素原子、弗素原子、塩素原子、臭素原子、C² ーC⁷ アルキル基、C² ーC⁷ アルキル基、C² ーC⁷ アルキシ基、C² ーC⁷ アルキルチオ基、置換されていてもよいフェニル、ベンジル、フェネチル、3ーフェニルプロピル、フェノキシ、フェニルチオ、ベンジルオキシ、フェネチルオキシ、ベンジルチオ若しくはフェネチルチオ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、臭素原子、C¹ ーC⁴ アルキル基、C¹ ーC⁴ アルコキシ基、メチルチオ基、エチルチオ基、C¹ ーC³ アルカノイル 基、C¹ ーC³ アルカノイルアミノ基、シアノ基又はニトロ基である。)、ジーC¹ ーC⁴ アルキルアミノ基又は5乃至6員環状アミノ基である、請求項1乃至10より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しく

はアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理 上許容される塩を含有する医薬。

【請求項12】R⁴ が、弗素原子、塩素原子、C3 - C6 アルキル基、C3 - C6 アルコキシ基、C3 - C6 アルキルチオ基、置換されていてもよいフェニル、フェノキシ、フェニルチオ、ベンジル、フェネチル、ベンジルオキシ若しくはベンジルチオ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ基、メチルチオ基、エルチオ基、ホルミル基、アセチアミノ基、シアノ基又はニトロ基である。)、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、1-ピロリジニル基、1-ピペリジニル基又は4-モルホリニル基である、請求項1万至10より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項14】R⁴ が、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチオキシ基、ペンチオキシ基、ペンチルチオ基、ペンチルチオ基、ペンチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基又は置換されていてもよいフェニル、フェノキシ、フェニルチオ若しくはベンジルオキシ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基又はメトキシ基である。)である、請求項1乃至10より選択される一の請求項に記載のアリール40ウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬。

【請求項15】N-[4-ブトキシ-2-(2-メチルフェニル)フェニル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、

N-[4-ブトキシ-2-(2-メトキシフェニル) フェニル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、

N-[4-ペンチルオキシ-2-(2-メチルフェニ (3-ピリジル)プロピル]ウレアから成る群から選択ル)フェニル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3 50 される、請求項1に記載のアリールウレア若しくはアリ

-ピリジル)プロピル]ウレア、

N - [4 - ペンチルオキシー 2 - (2 - ダ トキシフェニル) フェニル] - N' - [2, 2 - ジメチルー 1 - (3 - ピリジル) プロピル] ウレア、

 $N-[4-\Lambda+シルオキシ-2-(2-メチルフェニル)フェニル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、$

 $N-[4-\Lambda+シルオキシ-2-(2-メトキシフェニル)フェニル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ビリジル)プロピル]ウレア、$

N-[4-ベンジルオキシ-2-(2-メチルフェニル)フェニル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、

N-[4-ベンジルオキシ-2-(2-メトキシフェニル)フェニル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、

N-[2-(2-x)+キシフェニル)-4-ビフェニル -1-4ル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、

N-[2-(2-メチルフェニル)-4-モルホリノフェニル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル]ウレア、

N-[6-プトキシ-4-(2-メチルフェニル) ピリジン-3-イル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、

N-[6-プトキシ-4-(2-メトキシフェニル) ピリジン-3-イル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、

N-[4-(2-メチルフェニル)-6-ペンチルオキシピリジン<math>-3-4ル] -N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、

N-[4-(2-メトキシフェニル)-6-ペンチルオキシピリジン<math>-3-4ル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、

N-[6-ヘキシルオキシー4-(2-メチルフェニル) ピリジン-3-イル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、

 $N-[6-\Lambda+シルオキシ-4-(2-メトキシフェニル) ピリジン-3-イル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、$

N-[4-(2-メチルフェニル)-6-フェニルピリジン-3-イル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア及び

N- [4- (2-メトキシフェニル) -6-フェニルピリジン-3-イル] -N' - [2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレアから成る群から選択される。 いませ [3 1 に記載のアリールウレア茶) ノイスアリ

5

ールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容 される塩を含有する医薬。

【請求項16】請求項1乃至15より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を有効成分とするACAT阻害剤。

【請求項17】請求項1乃至15より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を有効成分とする高脂血症の治療剤若しくは予防剤。

【請求項18】請求項1乃至15より選択される一の請求項に記載のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を有効成分とする又はアテローム性動脈硬化症の治療剤若しくは予防剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は優れたアシルCoA:コレステロールアシルトランスフェラーゼ(以下、ACATと略記する。)阻害作用を有し、ACATに起因する各種疾患の治療剤若しくは予防剤、アテローム性動脈硬化症の治療剤若しくは予防剤等として有用なアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬に関する。

[0002]

【従来の技術】ACAT阻害作用を有する化合物として、o一置換アニリンのウレア誘導体が幾つか知られている。例えば、特開平7-101940号公報には、N-(o一置換フェニル)ーN'ー(4-フェニルピリミジン-5-イル)ウレア誘導体、N-(o一置換フェニル)ーN'ー(6-フェニルピリジン-5-イル)ウレア誘導体等が記載されている。また、特開昭62-149662号公報には、N-(2,4-ビスアリール-5-ピリジル)ーN'ージアルキルアミノアルキルウレア誘導体等が脳血管疾患の治療に有用であると記載されているが、ACAT阻害作用、血清コレステロール低下作用に関しては何等記載がない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者等は、ウレア誘導体等を合成し、その薬理活性について、永年に亘り鋭意研究を行なった結果、特異な構造を有するアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体が、優れたACAT阻害作用を有し、また経口吸収性にも優れ、ACATに起因する各種疾患の治療剤若しくは予防剤、アテローム性動脈硬化症の治療剤若しくは予防剤等として有用であることを見出し、本発明を完成するに至った。本発明は、優れたACAT阻害作用、高脂血症の治療作用若しくは予防作用又はアテローム性動脈硬化症の治療作用

若しくは予防作用を有する、アリールウレア若しくはア リールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許 容される塩を含有する医薬を提供する。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明のアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体は、一般式【0005】

[化2]

【0006】を有する。

【0007】上記式中、Xは、式 = CH- 又は = N- を有する基を示し、Yは、メチレン基又はイミノ 基を示し、R¹ は、水素原子又はC₁ - C₈ アルキル基 を示し、R² は、窒素原子を1乃至2個含む6員環状へ テロアリール基を示し、R3 は、置換されていてもよい C6 - C10 アリール基 (該置換基は、ハロゲン原子、C 1 −C6 アルキル基、ハロゲノーC1 −C4 アルキル 基、C1 - C6 アルコキシ基又はC1 - C6 アルキルチ オ基を示す。)を示し、R⁴は、水素原子、ハロゲン原 子、C1 - C8 アルキル基、C1 - C8 アルコキシ基、 C1 -C8 アルキルチオ基、置換されていてもよいC6 -Coアリール基(該置換基は、ハロゲン原子、Co-C6 アルキル基、C1 - C6 アルコキシ基、C1 - C6 アルキルチオ基、C₁ - C₆ アルカノイル基、C₁ - C 6 アルカノイルアミノ基、シアノ基又はニトロ基を示 す。)、置換されていてもよいC6-C10 アリールオキシ 基 (該置換基は、R4 のC6 - C10 アリール基の置換基 と同一の基を示す。)、置換されていてもよいC6 -C 10 アリールチオ基 (該置換基は、R4 のC6 - C10 アリ ール基の置換基と同一の基を示す。)、置換されていて もよいC1 -C12 アラルキル基(該置換基は、R4 のC 6 - C10 アリール基の置換基と同一の基を示す。)、置 換されていてもよいC1 - C12 アラルキルオキシ基 (該 置換基は、R4 のC6 - C10 アリール基の置換基と同一 の基を示す。)、置換されていてもよいC1 - C12 アラ ルキルチオ基(該置換基は、R4 のC6 - C10 アリール 基の置換基と同一の基を示す。)、ジーC1 - C6 アル キルアミノ基又は酸素若しくは硫黄原子を含んでもよい 3乃至6員環状アミノ基を示す。

【0008】上記一般式(I)において、R!のC1-C8アルキル基は、炭素数1個乃至8個の直鎖状若しくは分枝状のアルキル基であり、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、tーペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル基であり得、好適には、C1-C5アルキル基であり、更に好適に

は、イソプロピル、t-ブチル又はt-ペンチル基であり、特に好適には、t-ブチル基である。

【0009】R² の窒素原子を1乃至2個含む6員環状ヘテロアリール基は、例えば、ピリジル、ピリミジル、ピラジニル、ピリダジニル基であり得、好適には、ピリジル基である。

【0010】R³の置換されていてもよいC6 - C10 アリール基のアリール部分は、例えば、フエニル、ナフチル基であり得、好適には、フエニル基である。また、置換基の数は、好適には、1乃至3であり、更に好適には、1乃至2であり、特に好適には、1である。更に、置換基の位置は、好適には、オルソ又はメタ位であり、特に好適には、オルソ位である。

【0011】R³ のアリール基の置換基であるハロゲン原子は、例えば、弗素、塩素、臭素、沃素原子であり得、好適には、弗素、塩素又は臭素原子であり、特に好適には、弗素又は塩素原子である。

【0012】R³ のアリール基の置換基であるC₁ - C 6 アルキル基は、例えば、R¹ のC₁ - C₈ アルキル基 における炭素数 1 個乃至 6 個のアルキル基であり得、好 20 適には、C₁ - C₄ アルキル基であり、更に好適には、 メチル又はエチル基であり、特に好適には、メチル基で ある。

【0013】R³ のアリール基の置換基であるハロゲノーC1ーC4 アルキル基は、ハロゲン原子で置換された炭素数1個乃至4個のアルキル基であり、例えば、フルオロメチル、クロロメチル、ブロモメチル、ヨードメチル、ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、トリクロロメチル、2ーフロロエチル、2ーブロモエチル、2ートリフルオロエチル、3ーフルオロプロピル、4ーフルオロブチル基であり得、好適には、フルオローC1ーC2 アルキル基であり、特に好適には、トリフルオロメチル基である。

【0014】 R^3 のアリール基の置換基である C_1 $-C_6$ アルコキシ基は、炭素数1 個乃至6 個の直鎖状若しくは分枝状のアルコキシ基であり、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソプトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ基であり得、好適には、 C_1 $-C_4$ アルコキシ基であり、更に好適には、メトキシ又はエトキシ基であり、特に好適には、メトキシ基である。

【0015】 R^3 のアリール基の置換基である C_1 $-C_6$ アルキルチオ基は、炭素数1 個乃至6 個の直鎖状若しくは分枝状のアルキルチオ基であり、例えば、メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブラルチオ、イソブチルチオ、ペンチルチオ、ヘキシルチオ基であり得、好適には、 C_1 $-C_4$ アルキルチオ基であり、更に好適には、メチルチオ又はエチルチオ基であり、特に好適には、メチルチオ基である。

【0016】R⁴ のハロゲン原子は、R³ の置換基で述 50

べたハロゲン原子と同様なものである。

【0017】R⁴のC1-C8アルキル基は、R¹で述べたものと同様なものであり得、好適には、C2-C1アルキル基であり、更に好適には、C3-C6アルキル基であり、更により好適には、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、 t-ブチル、ペンチル又はヘキシル基であり、特に好適には、プロピル、ブチル、ペンチル又はヘキシル基である。

【0018】 R^4 の C_1 $-C_8$ アルコキシ基は、例えば、 R^3 の置換基で述べた C_1 $-C_6$ アルコキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基であり得、好適には、 C_2 $-C_7$ アルコキシ基であり、更に好適には、 C_3 $-C_6$ アルコキシ基であり、更により好適には、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソプトキシ、 t - ブトキシ、ペンチオキシ又はヘキシルオキシ基であり、特に好適には、プロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ又はヘキシルオキシスはヘキシルオキシ基である。

【0019】R⁴のC₁-C₈アルキルチオ基は、例えば、R³の置換基で述べたC₁-C₆アルキルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基であり得、好適には、C₂-C₇アルキルチオ基であり、更に好適には、C₃-C₆アルキチオ基であり、更により好適には、プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブチルチオ、イソブチルチオ、t-ブチルチオ、ペンチルチオ又はヘキシルチオ基であり、特に好適には、プロピルチオ、ブチルチオ、ペンチルチオ又はヘキシルチオ基である。

【0020】R⁴ の置換されていてもよいC₆ - C₁₀ ア リール基のアリール部分は、R³ で述べたものと同様で あるが、置換基の位置は、好適には、メタ又はパラ位で あり、特に好適には、パラ位である。

【0021】 R^4 のアリール基の置換基であるハロゲン 原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシ基 又は $C_1 - C_6$ アルキルチオ基は、 R^3 で述べたものと 同様である。

【0022】R⁴ のアリール基の置換基であるC₁ - C 6 アルカノイル基は、炭素数 1 個乃至 6 個の直鎖状若しくは分枝状のアルカノイル基であり、例えば、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ピバロイル、バレリル、イソバレリル基であり得、好適には、C₁ - C₃ アルカノイル基であり、特に好適には、ホルミル又はアセチル基である。

【0023】R⁴ のアリール基の置換基であるC₁ - C アルカノイルアミノ基のC₁ - C₆ アルカノイル部分は、上述したものと同様のものであるが、特に好適には、アセチル基である。

【0024】R⁴ の置換されていてもよいアリールオキシ基のアリール部分及びその置換基はR⁴ のアリール基及びその置換基と同様である。R⁴ の置換されていてもよいアリールチオ基のアリール部分及びその置換基はR⁴ のアリール基及びその置換基と同様である。

【0025】R⁴の置換されていてもよいC₇-C₁₂アラルキル基のC₇-C₁₂アラルキル部分は、炭素数6個乃至10個のアリール基で置換された炭素数1個乃至4個の直鎖状若しくは分枝状のアルキル基であり、例えば、ベンジル、フエネチル、3-フエニルプロピル、4-フエニルブチル、ナフチルメチル、2-ナフチルエチル基であり得、好適には、ベンジル、フエネチル又は3-フエニルプロピル基であり、更に好適には、ベンジル又はフエネチル基であり、特に好適には、ベンジル基である。また、アリール部分の置換基は、R⁴のアリール基の置換基と同様のものである。

【0026】R⁴ の置換されていてもよいC₇ - C₁₂ アラルキルオキシ基のC₇ - C₁₂ アラルキル部分は、R⁴ のアラルキル部分と同様のものであるが、好適には、ベンジルオキシ又はフエネチルオキシ基であり、特に好適には、ベンジルオキシ基である。また、アリール部分の置換基は、R⁴ のアリール基の置換基と同様のものである。

【0027】R⁴の置換されていてもよいC₇ - C₁₂ アラルキルチオ基のC₇ - C₁₂ アラルキル部分は、R⁴ のアラルキル部分と同様のものであるが、好適には、ベンジルチオ又はフエネチルチオ基であり、特に好適には、ベンジルチオ基である。また、アリール部分の置換基は、R⁴ のアリール基の置換基と同様のものである。

【0028】 R^4 のジー C_1 ー C_6 アルキルアミノ基の C_1 ー C_6 アルキル部分は、例えば、 R^1 の C_1 ー C_8 アルキル基における炭素数 1 個乃至 6 個のアルキル基で あり得、好適には、 C_1 ー C_4 アルキル基であり、更に 好適には、メチル又はエチル基であり、特に好適には、メチル基である。

【0029】R4の酸素若しくは硫黄原子を含んでもよい3乃至6員環状アミノ基は、例えば、1ーアジリジニル、1ーピイリジニル、1ーピペリジニル、4ーモルホリニル、4ーチオモルホリニル基であり得、好適には、5乃至6員環状アミノ基であり、更に好適には、1ーピロリジニル、1ーピペリジニル、4ーモルホリニル又は4ーチオモルホリニル基であり、更により好適には、1ーピロリジニル、1ーピペリジニル又は4ーモルホリニル基であり、特に好適には、1ーピロリジニルスは4ーモルホリニル基であり、特に好適には、1ーピロリジニル又は1ーピペリジニル基である。

【0030】Xは、好適には、式 =N- を有する基である。

【0031】Yは、好適には、イミノ基である。

【0032】一般式(I)で表わされる化合物において、R¹ が結合している炭素原子等は不斉炭素原子であり得、それらに基づく光学異性体が存在するが、その異性体及びそれらの混合物も本発明の化合物に包含される。

【0033】また、化合物(I)は、容易に薬理上許容される塩に変換される。それらの塩としては、例えば、

塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸のような無機酸との塩、酢酸、プロピオン酸、酪酸、安息香酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、マレイン酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸のようなカルボン酸との塩、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸のようなスルホン酸との塩であり得、特に好適には、塩酸塩又は酢酸塩である。更に、化合物(I)又はその塩の水和物も本発明に包含される。

【0034】本発明の前記一般式(1)を有するアリールウレア若しくはアリールメチルカルバモイル誘導体又はそれらの薬理上許容される塩を含有する医薬に於て、好適には、

- 1) Yが、イミノ基である医薬、
- 2) R¹ が、C₁ C₅ アルキル基である医薬、
- 3) R^1 が、イソプロピル基、 t ーブチル基又は t ーペンチル基である医薬、
- 4) R¹ が、tーブチル基である医薬、
- 5) R² が、ピリジル基である医薬、
- 6) R^3 が、置換されていてもよいフェニル基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、臭素原子、 C_1 $-C_4$ アルキル基、フルオロ $-C_1$ $-C_2$ アルキル基、 C_1 $-C_4$ アルコキシ基又は C_1 $-C_4$ アルキルチオ基である。)である医薬、
- 7) R³ が、置換されていてもよいフェニル基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、エチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、メトキシ基、メチルチオ基又はエチルチオ基である。)である医薬、
- 8) R³ が、置換されていてもよいフェニル基(該置換 基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、トリフルオロメ チル基、メトキシ基又はメチルチオ基である。)である 医薬、
- 9) R^3 が、置換されたフェニル基(該置換基は、メチル基又はメトキシ基である。)である医薬、
- 10) R⁴ が、水素原子、弗素原子、塩素原子、臭素原子、C² C⁷ アルキル基、C² C⁷ アルキル基、C² C⁷ アルキルチオ基、置換されていてもよいフェニル、ベンジル、フェネチル、3-フェニルプロピル、フェノキシ、フェニルチオ、ベンジルオキシ、フェネチルオキシ、ベンジルチオ若しくはフェネチルチオ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、臭素原子、C¹ C⁴ アルキル基、C¹ C⁴ アルコキシ基、メチルチオ基、エチルチオ基、C¹ C³ アルカノイルアミノ基、シアノ基又は二トロ基である。)、ジーC¹ C⁴ アルキルアミノ基又は5乃至6員環状アミノ基である医薬、
- 11) R⁴ が、弗素原子、塩素原子、C₃ C₆ アルキル基、C₃ C₆ アルコキシ基、C₃ C₆ アルキルチオ基、置換されていてもよいフェニル、フェノキシ、フェニルチオ、ベンジル、フェネチル、ベンジルオキシ若しくはベンジルチオ基(該置換基は、弗素原子、塩素原

子、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ基、メ チルチオ基、エチルチオ基、ホルミル基、アセチル基、 アセトアミノ基、シアノ基又はニトロ基である。)、ジ メチルアミノ基、ジエチルアミノ基、1ーピロリジニル 基、1ーピペリジニル基又は4ーモルホリニル基である 医薬、

12) R⁴ が、塩素原子、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、 t - ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソプトキシ基、 t - ブトキシ基、ペンチオ 10 キシ基、ヘキシルオキシ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソプチルチオ基、 t - ブチルチオ基、ペンチルチオ基、 でキシルチオ基、 置換されていてもよいフェニル、フェノキシ、フェニルチオ、ベンジル、ベンジルオキシ若しくはベンジルチオ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、シアノ基又はニトロ基である。)、ジメチルアミノ基、1ーピロリジニル基又は1ーピペリジニル基である医薬、又は、

13) R⁴ が、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、へ 20 キシル基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチオキシ 基、ヘキシルオキシ基、プロピルチオ基、ブチルチオ 基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基又は置換ざれていてもよいフェニル、フェノキシ、フェニルチオ若しくはベンジルオキシ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基又はメトキシ基である。)である医薬、をあげることができる。

【0035】また、Yを1)から選択し、 R^1 を2)乃至4)から選択し、 R^2 を5)から選択し、 R^3 を6)乃至9)から選択し、 R^4 を10)乃至13)から選択 30し、それらを任意に組み合わせて得られる医薬も好適である。更に、

 基、ペンチル基、ヘキシル基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチオキシ基、ヘキシルオキシ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基又は置換されていてもよいフェノキシ、フェニルチオ若しくはベンジルオキシ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基又はメチルチオ基である。)である医薬、

12

15) Xが、式 =N- を有する基であり、Yが、イミノ基であり、R¹が、tーブチル基であり、R²が、3ーピリジル基であり、R³が、置換されていてもよいフェニル基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基又はメチルチオ基である。)であり、R⁴が、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ペキシル基、プロピルチオ基、ペンチオキシ基、ヘキシルオキシ基、プロピルチオ基、プチルチオ基、ペンチルチオ基、ペンチルチオ基、ペンチルチオ基、ペンチルチオ基、ペンチルチオ基、ロピルチオ基とはペンジルオキシ基(該置換基は、弗素原子、塩素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基又ははペンジルオキシ基(該置換基は、弗素原子、塩素原メチルチオ基である。)である医薬をあげることができる。【0036】一般式(I)における好適な化合物は、以下の表1及び表2に具体的に例示することができる。な

[0037]

【化3】

お、表1の化合物は、式(I-1)の構造式を有し、表

2の化合物は、式 (I-2) の構造式を有する。

【0038】【表1】

例示化: 番号	合物 R ¹	R²	R³	R ⁴	Х
1-1	i-Pr	3-Pyd-	Ph	H-	=CH-
1-2	t-Bu	3-Pyd-	Ph	H-	=CH-
·1-3	t-Pn	3-Pyd-	Ph	H-	=CH-
1-4	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	H-	=CH-
1-5	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	H-	=CH-
1-6	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	H –	=CH-
1-7	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	H-	-CH-
1-8	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	H-	=CH-

-					
1-9	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	H-	=CH-
1-10	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	H-	=CH-
1-11	i-Pr	3-Pyd-	Ph	F-	=CH-
1-12	t-Bu	3-Pyd-	Ph	F-	=CH-
1-13	t-Pn	3-Pyd-	Ph	F-	=CH-
1-14	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	F-	=CH-
1-15	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	F-	=CH-
1-16	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	F-	=CH-
1-17	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	F-	=CH-
1-18	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	F-	=CH-
1-19	i-Pr	3-Pyd-	Ph	C1-	=CH-
1-20	t-Bu	3-Pyd-	Ph	C1-	=CH-
1-21	t-Pn	3-Pyd-	Ph	C1-	=CH-
1-22	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	C1-	=CH-
1-23	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	C1-	=CH-
1-24	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	C1-	=CH-
1-25	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	C1-	=CH-
1-26	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	C1-	=CH-
1-27	i-Pr	3-Pyd-	Ph	Me-	=CH-
1-28	t-Bu	3-Pyd-	Ph	Me-	=CH-
1-29	t-Pn	3-Pyd-	Ph	Me-	=CH-
1-30	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Me-	=CH-
1-31	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Me-	=CH-
1-32	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Me-	=CH-
1-33	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Me-	=CH-
1-34	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Me-	=CH-
1-35	i-Pr	3-Pyd-	Ph ·	Et-	=CH-
1-36	t-Bu	3-Pyd-	Ph	Et-	=CH-
1-37	t-Pn	3-Pyd-	Ph	Et-	=CH-
1-38	i-Pr	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Et-	=CH-
1-39	t-Bu	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Et-	=CH-
1-40	t-Pn	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Et-	=CH-
1-41	i-Pr	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Et-	=CH-
1-42	t-Bu	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Et-	=CH-
1-43	t-Pn	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Et-	=CH-
1-44	i-Pr	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Et-	=CH-
1-45	t-Bu	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Et-	=CH-
1-46	t-Pn	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Et-	=CH-
1-47	i-Pr	3-Pyd-	Ph	Pr-	=CH-
1-48	t-Bu	3-Pyd-	Ph	Pr-	=CH-
1-49	t-Pn	3-Pyd-	Ph	Pr-	=CH-
1-50	i-Pr	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pr-	=CH-
1-51	t-Bu	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pr-	≖CH-
1-52	t-Pn	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pr-	=CH-
1-53	i-Pr	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pr-	=CH-
1-54	t-Bu	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pr-	=CH-
1-55	t-Pn	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pr-	=CH-
1-56	i-Pr	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Pr-	=CH-
1-57	t-Bu	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Pr-	=CH-
1-58	t-Pn	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Pr-	=CH-

	•				
1-59	i-Pr	3-Pyd-	Ph	i-Pr-	=CH-
1-60	t-Bu	3-Pyd-	Ph .	i-Pr-	=CH-
1-61	t-Pn	3-Pyd-	Ph	i-Pr-	=CH-
1-62	i-Pr	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-63	t-Bu	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-64	t-Pn	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-65	i-Pr	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-66	t-Bu	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-67	t-Pn	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-68	i-Pr	3-Pyd-	2-C1-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-69	t-Bu	3-Pyd-	2-C1-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-70	t-Pn	3-Pyd-	2-C1-Ph-	i-Pr-	=CH-
1-71	i-Pr	3-Pyd-	Ph	Bu-	=CH-
1-72	t-Bu	3-Pyd-	Ph	Bu-	=CH-
1-73	t-Pn	3-Pyd-	Ph	Bu~	=CH-
1-74	i-Pr	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bu-	=CH-
1-75	t-Bu	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bu-	=CH-
1-76	t-Pn	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bu-	=CH-
1-77	i-Pr	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Bu-	=CH-
1-78	t-Bu	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Bu-	=CH-
1-79	t-Pn	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Bu-	=CH-
1-80	i-Pr	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Bu-	=CH-
1-81	t-Bu	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Bu-	=CH-
1-82	t-Pn	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Bu-	=CH-
1-83	i-Pr	3-Pyd-	Ph	i-Bu-	=CH-
1-84	t-Bu	3-Pyd-	Ph	i-Bu-	=CH-
1-85	t-Pn	3-Pyd-	Ph	i-Bu-	=CH-
1-86	i-Pr	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-87	t-Bu	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-88	t-Pn	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-89	i-Pr	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-90	t-Bu	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-91	t-Pn	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-92	i-Pr	3-Pyd-	2-C1-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-93	t-Bu	3- Pyd-	2-C1-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-94	t-Pn	3-Pyd-	2-C1-Ph-	i-Bu-	=CH-
1-95	i-Pr	3-Pyd-	Ph	t-Bu-	=CH-
1-96	t-Bu	3-Pyd-	Ph	t-Bu-	=CH-
1-97	ţ-Pn	3-Pyd-	Ph	t-Bu-	=CH-
1-98	i-Pr	3-Pyd-	2-Me-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-99	t-Bu	3-Pyd-	2-Me-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-100	t-Pn	3-Pyd-	2-Me-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-101	i-Pr	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-102	t-Bu	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-103	t-Pn	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-104	i-Pr	3-Pyd-	2-C1-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-105	t-Bu	3-Pyd-	2-C1-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-106	t-Pn	3-Pyd-	2-C1-Ph-	t-Bu-	=CH-
1-107	i-Pr	3-Pyd-	Ph	Pn-	=CH-
1-108	t-Bu	3-Pyd-	Ph	Pn-	=CH-

(10)18 17 =CH-Ph Pn-1-109 t-Pn 3-Pyd-=CH-1-110 i-Pr 3-Pyd-2-Me-Ph-Pn-Pn-=CH-1-111 t-Bu 3-Pyd-2-Me-Ph-2-Me-Ph-=CH-1-112 t-Pn 3-Pyd-Pn-3-Pyd-2-MeO-Ph-Pn-=CH-1-113 i-Pr 3-Pyd-2-MeO-Ph-Pn--CH-1-114 t-Bu 2-MeO-Ph-Pn--CH-1-115 t-Pn 3-Pyd-=CH-3-Pyd-2-C1-Ph-Pn-1-116 i-Pr 3-Pyd-2-C1-Ph-Pn-=CH-1-117 t-Bu 2-C1-Ph-=CH-3-Pyd-Pn-1-118 t-Pn i-Pr 3-Pyd-Ph Hx-=CHt-Bu 3-Pyd-Ph Hx-=CH-3-Pyd-Ph Hx-=CHt-Pn 3-Pyd-2-Me-Ph-Hx-=CHi-Pr 3-Pyd-2-Me-Ph-Hx-=CHt-Bu 3-Pyd-2-Me-Ph-Hx-=CH~ t-Pn 2-MeO-Ph-=CHi-Pr 3-Pyd-Hx-=CHt-Bu 3-Pyd-2-Me0-Ph-Hx-3-Pyd-2-Me0-Ph-Hx-=CHt-Pn 3-Pyd-2-C1-Ph-Hx-=CHi-Pr 3-Pyd-2-C1-Ph-Hx-=CHt-Bu 2-C1-Pht-Pn 3-Pyd-Hx-=CHi-Pr 3-Pyd-Ph Hp-=CH-

1-119 1-120 1-121 1-122 1-123 1-124 1-125 1-126 1-127 1-128 1-129 1-130 1-131 3-Pyd-Ph =CH-1-132 t-Bu Hp-=CH-1-133 t-Pn 3-Pyd-Ph Hp-3-Pyd-2-Me-Ph-Hp-=CH-1-134 i-Pr =CH-1-135 t-Bu 3-Pyd-2-Me-Ph-Hp-1-136 t-Pn 3-Pyd-2-Me-Ph-Hp--CHi-Pr 3-Pyd-2-MeO-Ph-Hp--CH-1-137 2-MeO-Ph-=CH-1-138 t-Bu 3-Pyd-Hp-3-Pyd-2-MeO-Ph-=CH-1-139 t-Pn Hp-1-140 i-Pr 3-Pyd-2-C1-Ph-Hp-=CH-3-Pyd-2-C1-Ph--CH-1-141 t-Bu Hp-1-142 t-Pn 3-Pyd-2-C1-Ph-Hp-=CH-1-143 i-Pr 3-Pyd-Ph 0c-=CH~ =CH-1-144 t-Bu 3-Pyd-Ph 0c-3-Pyd-=CH-1-145 t-Pn Ph 0c-1-146 i-Pr 3-Pyd-2-Me-Ph-0c--CH-2-Me-Ph-=CH-1-147 t-Bu 3-Pyd-0ç-1-148 t-Pn 3-Pyd-2-Me-Ph-0c-=CH-2-Me0-Ph--CH-1-149 i-Pr 3-Pyd-0c-=CH-1-150 t-Bu 3-Pyd-2-MeO-Ph-0ct-Pn 3-Pyd-2-MeO-Ph-0c-=CH-1-151 i-Pr 2-C1-Ph-0c--CH-1-152 3-Pyd-=CH~ 1-153 t-Bu 3-Pyd-2-C1-Ph-0c-2-C1-Ph-=CH-1-154 t-Pn 3-Pyd-0c-1-155 i-Pr-3-Pyd-Ph-MeO-=CH-3-Pyd-=CH-1-156 t-Bu-Ph-MeO-

1-157

1-158

i-Pr-

t-Bu-

3-Pyd-

3-Pyd-

2-Me-Ph-

2-Me-Ph-

MeO-

MeO-

=CH-

=CH-

20 19 =CH-1-159 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-MeOt-Bu-3-Pyd-2-CF3-Ph-MeO-=CH-1-160 2-C1-Ph-MeO-=CHt-Bu-3-Pyd-1-161 1-162 t-Pn-3-Pyd-2-Me-Ph-MeO-=CH-2-MeO-Ph--CHt-Pn-3-Pyd-MeO-1-163 -CH-1-164 i-Pr-3-Pyd-Ph-Et0-EtO-=CHt-Bu-3-Pyd-Ph-1-165 i-Pr-3-Pyd-2-Me-Ph-Et0--CH-1-166 -CHt-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Et0-1-167 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Et0--CH-1-168 1-169 t-Pn-3-Pyd-2-Me-Ph-Et0--CH-2-MeO-Ph-=CH-3-Pyd-Et0-1-170 t-Pni-Pr-3-Pyd-Ph-Pr0-=CH-1-171 3-Pyd-Ph-PrO-=CHt-Bu-1 - 1721-173 3-Pyd-PrO-=CHi-Pr-2-Me-Ph-1-174 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-PrO-=CH-2-MeO-Ph-PrO-=CH-3-Pyd-1-175 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-PrO-=CHt-Pn-1-176 1-177 t-Pn-3-Pyd-2-MeO-Ph-PrO-=CH-=CH-1-178 i-Pr-3-Pyd-Phi-PrO-=CH-3-Pyd-Phi-PrO-1-179 t-Bu-1-180 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Phi-PrO-=CH-3-Pyd-2-MeO-Phi-PrO--CH-1-181 t-Bu-BuO-3-Pyd-=CH-1-182 i-Pr-Ph-Ph-BuO-=CH-1-183 t-Bu-3-Pyd-Bu0-=CH-H-3-Pyd-2-Me-Ph-1-184 Bu0-1-185 H-3-Pyd-2-MeO-Ph-=CH-3-Pyd-2-Me-Ph-Bu0-=CH-1-186 Me-3-Pyd-2-MeO-Ph-Bu0--CH-1-187 Me-3-Pyd-2-Me-Ph-Bu0-=CH-1-188 Et-2-MeO-Ph-1-189 Et-3-Pyd-Bu0--CH-3-Pyd-2-Me-Ph-BuO-=CH-1-190 Pr-BuO-=CH-3-Pyd-2-MeO-Ph-1-191 Pr-1-192 i-Pr-3-Pyd-2-Me-Ph-Bu0-=CH-3-Pyd-2-MeO-Ph-Bu0-=CH-1-193 i-Pr-3-Pyd-2-CF3-Ph-Bu0-=CHi-Pr-1 - 1941-195 i-Pr-3-Pyd-2-C1-Ph-Bu0-=CH-1-196 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-BuO-=CHt-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-BuO--CH-1-197 3-Pyd-2,4-di-MeO-Ph-Bu0--CH-1 - 198t-But-Bu-3-Pyd-2-CF3-Ph-BuO-=CH-1-199 BuO-=CH-1-200 t-Bu-3-Pyd-2-MeS-Ph-3-Pyd-2-F-Ph-Bu0-=CH-1-201 t-Bu-Bu0-=CH-1-202 t-Bu-3-Pyd-2-C1-Ph-3-Pyd-2-Me-Ph-BuO-=CH-1-203 t-Pn-1-204 t-Pn-3-Pyd-2-MeO-Ph-Bu0--CH-1-205 t-Pn-3-Pyd-2-CF3-Ph-Bu0-=CH-=CH-BuO-1-206 t-Pn-3-Pyd-2-C1-Ph--CHi-Pr-3-Pydi-BuO-

Ph-

Ph-

i-Bu0-

=CH-

3-Pyd-

1-207

1-208

t-Bu-

1-209	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-BuO-	=CH-
1-210	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	i-BuO-	=CH-
1-211	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	t-BuO-	=CH-
1-212	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	t-BuO-	=CH-
1-213	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	t-Bu0-	=CH-
1-214	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	t-BuO-	=CH-
1-215	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	PnO-	=CH-
1-216	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Pn0-	=CH-
1-217	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pn0-	=CH-
1-218	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pn0-	=CH-
1-219	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Pn0-	=CH-
1-219	t-Pn-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pn0-	=CH-
	t-Pn-	3-ryd- 3-Pyd-	· 2-MeO-Ph-		
1-221				Pn0-	=CH-
1-222	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	Hx0-	=CH-
1-223	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Hx0-	=CH-
1-224	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Hx0-	=CH-
1-225	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Hx0-	=CH-
1-226	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Hx0-	=CH-
1-227	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Hx0-	=CH-
1-228	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Hx0-	=CH-
1-229	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	Hp0-	=CH-
1-230	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	HpO-	=CH-
1-231	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Hp0-	=CH-
1-232	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Hp0-	=CH-
1-233	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Hp0-	=CH-
1-234	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Нр0-	=CH-
1-235	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Hp0-	=CH-
1-236	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	0c0-	=CH-
1-237	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	0c0-	=CH-
1-238	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	0c0-	=CH-
1-239	i-Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	0c0-	=CH-
1-240	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	0c0-	=CH-
1-241	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	0c0-	=CH-
1-242	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	0c0-	=CH-
1-243	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	0c0-	=CH-
1-244	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	MeS-	=CH-
1-245	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	MeS-	=CH-
1-246	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	MeS-	=CH-
1-247	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	MeS-	=CH-
1-248	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	EtS-	=CH-
1-249	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	EtS-	=CH-
1-250	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	EtS-	=CH-
1-251	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	EtS-	=CH-
1-252	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	PrS-	=CH-
1-253	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PrS-	=CH-
1-254	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PrS-	=CH-
1-255	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PrS-	=CH-
1-256	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	i-PrS-	=CH-
1-257	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	i-PrS-	=CH~
1-258	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	i-PrS-	=CH-
. 200	C Du	J.Ju-	_ 110 111	1 110	-011-

1-308

t-Bu-

3-Pyd-

2-Me-Ph-

PhCH2 CH2 -

=CH-

24 =CH-2-MeO-Phi-PrSt-Bu-3-Pyd-1-259 =CH-Ph-BuS-1-260 i-Pr-3-Pyd-BuS-=CH-3-Pyd-Ph-1-261 t-Bu-BuS-=CH-1-262 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-3-Pyd-2-MeO-Ph-BuS-=CH-1-263 t-Bu--CHi-Pr-3-Pyd-Phi-BuS-1-264 1-265 t-Bu-3-Pyd-Phi-BuS--CH-3-Pyd-2-Me-Phi-BuS--CH-1-266 t-Bu-1-267 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Phi-BuS-=CH-=CH-1-268 i-Pr-3-Pyd-Pht-BuS-=CHt-BuS-1-269 t-Bu-3-Pyd-Ph-2-Me-Pht-BuS--CHt-Bu-3-Pyd-1-270 t-Bu-2-MeO-Pht-BuS-=CH-1-271 3-Pyd-1-272 i-Pr-3-Pyd-Ph-PnS-=CH-PnS-=CH-1-273 t-Bu-3-Pyd-Ph-=CH-2-Me-Ph-PnS-1-274 t-Bu-3-Pyd-1-275 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-PnS-=CH-3-Pyd-HxS-=CH-1-276 i-Pr-Ph-3-Pyd-HxS--CH-1-277 t-Bu-Ph-1-278 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-HxS-=CH-3-Pyd-2-MeO-Ph-HxS-=CH-1-279 t-Bu-3-Pyd-Ph-HpS-=CH-1-280 i-Pr-3-Pyd-HpS-=CH-1-281 t-Bu-Ph-3-Pyd-2-Me-Ph-HpS-=CH-1-282 t-Bu-2-MeO-Ph-HpS-=CH-1-283 t-Bu-3-Pyd-1-284 i-Pr-3-Pyd-Ph-0cS-=CH-0cS-=CH-1-285 t-Bu-3-Pyd-Pht-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-0cS-=CH-1-286 1-287 t-Bu-3-Pyd-2-Me0-Ph-0cS--CH-3-Pyd-PhO-=CH-1-288 i-Pr-Ph-3-Pyd-PhO-=CH-1-289 t-Bu-Ph-PhO-=CH-1-290 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Pht-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-PhO-=CH-1-291 i-Pr-3-Pyd-PhS-=CH-1-292 Ph-1-293 t-Bu-3-Pyd-Ph-PhS-=CHt-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-PhS-=CH-1-294 3-Pyd-2-Me0-Ph-PhS-=CH-1-295 t-Bu-=CH-1-296 i-Pr-3-Pyd-Ph-Bn--CHt-Bu-3-Pyd-Ph-Bn-1-297 3-Pyd-=CH-1 - 298i-Pr-2-Me-Ph-Bnt-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Bn-=CH-1-299 3-Pyd-2-Me0-Ph-Bn-=CH-1-300 t-Bu-1-301 t-Bu-3-Pyd-2-CF3-Ph-Bn-=CH--CH-1-302 t-Bu-3-Pyd-2-C1-Ph-Bn-1-303 t-Pn-3-Pyd-2-Me-Ph-Bn-=CH-3-Pyd-2-MeO-Ph--CHt-Pn-Bn-1-304 =CH-1-305 i-Pr-3-Pyd-Ph-PhCH2 CH2 -1-306 3-Pyd-PhCH2 CH2 --CHt-Bu-Ph-2-Me-Ph-=CH-1-307 i-Pr-3-Pyd-PhCH2 CH2 -

1-309	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
1-310	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
1-311	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
1-312	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
1-313	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
1-314	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	Bn0-	=CH-
1-315	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Bn0-	=CH-
1-316	H-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
1-317	H-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn0-	=CH-
1-318	Me-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BnO-	=CH-
1-319	Me-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn0-	=CH-
1-319	Et-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
	Et-	-			
1-321		3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnO-	=CH-
1-322	Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
1-323	Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn0-	=CH-
1-324	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
1-325	i-Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn0-	=CH-
1-326	i-Pr-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Bn0-	=CH-
1-327	i-Pr-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Bn0-	=CH-
1-328	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
1-329	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnO-	=CH-
1-330	t-Bu-	3-Pyd-	2,4-di-MeO-Ph-	BnO-	=CH-
1-331	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Bn0-	=CH-
1-332	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeS-Ph-	BnO-	=CH-
1-333	t-Bu-	3-Pyd-	2-F-Ph-	BnO-	=CH-
1-334	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	BnO-	=CH-
1-335	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BnO-	=CH-
1-336	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	BnO-	=CH-
1-337	t-Pn-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Bn0-	=CH-
1-338	t-Pn-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	BnO-	=CH-
1-339	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Bn0-	=CH-
1-340	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Bn0-	=CH-
1-341	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-Bn0-	=CH-
1-342	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Bn0-	=CH-
1-343	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-Bn0-	=CH-
1-344	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Bn0-	=CH-
1-345	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Bn0-	=CH-
1-346	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-Bn0-	=CH-
1-347	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Bn0-	=CH-
1-348	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-Bn0-	=CH-
1-349	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-BnO-	=CH-
1-350	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-BnO-	=CH-
1-351	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-BnO-	=CH-
1-352	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-BnO-	=CH-
1-353	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-Bn0-	=CH-
1-354	i-Pr-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-		
		3-ryd-		4-MeO-BnO-	=CH-
1-355	t-Bu-	-	2-Me-Ph-	4-MeO-BnO-	=CH~
1-356	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-MeO-BnO-	=CH-
1-357	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-MeO-BnO-	=CH-
1-358	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	4-MeO-BnO-	=CH-

1-359	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 0-	=CH-
1-360	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 0-	=CH-
1-361	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 0-	=CH-
1-362	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	PhCH2 CH2 0-	=CH-
1-363	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	PhCH2 CH2 O-	=CH-
1-364	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 O-	=CH-
1-365	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 O-	=CH-
1-366	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	BnS-	=CH-
1-367	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	BnS-	=CH-
1-368	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BnS-	=CH-
1-369	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnS-	=CH-
1-370	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-BnS-	=CH-
1-371	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-BnS-	=CH-
1-372	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-BnS-	=CH-
1-373	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-BnS-	=CH-
1-374	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-BnS-	=CH-
1-375	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-BnS-	=CH-
1-376	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-MeO-BnS-	=CH-
1-377	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-MeO-BnS-	=CH-
1-378	H-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-379	H-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-380	Me-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-381	Me-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-382	Et-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-383	Et-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-384	Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-385	Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-386	i-Pr-	3-Pyd-	Ph-	Ph-	=CH-
1-387	i-Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-388	i-Pr-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Ph-	=CH-
1-389	i-Pr-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Ph-	=CH-
1-390	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Ph-	=CH-
1-391	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-392	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-393	t-Bu-	3-Pyd-	2,4-di-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-394	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Ph-	=CH-
1-395	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeS-Ph-	Ph-	=CH-
1-396	t-Bu-	3-Pyd-	2-F-Ph-	Ph-	=CH-
1-397	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Ph-	=CH-
1-398	t-Pn-	3-Pyd-	Ph-	Ph-	=CH-
1-399	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-400	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-401	t-Pn-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Ph-	=CH-
1-402	t-Pn-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Ph-	=CH-
1-403	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	3-F-Ph-	=CH-
1-404	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-F-Ph-	=CH-
1-405	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-406	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-407	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-408	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
= =		_			

1-409	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-410	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-411	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-412	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	3-C1-Ph-	=CH-
1-413	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-C1-Ph-	=CH-
1-414	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-415	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-416	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-417	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-418	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-419	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-420	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-421	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me-Ph-	=CH-
1-422	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-Me-Ph-	=CH-
1-423	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-424	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-425	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-426	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-427	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-428	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-429	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-430	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	3-MeO-Ph-	=CH-
1-431	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-MeO-Ph-	=CH-
1-432	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-MeO-Ph-	-CH-
1-433	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-434	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-435	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-436	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-437	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me0-Ph-	=CH-
1-438	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-439	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Mez N-	=CH-
1-440	i-Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Mez N-	=CH-
1-441	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Me2 N-	=CH-
1-442	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Me2 N-	=CH-
1-443	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Me2 N-	=CH-
1-444	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Me2 N-	=CH-
1-445	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Mez N-	=CH-
1-446	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Mez N-	=CH-
1-447	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Mez N-	=CH-
1-448	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Et2 N-	=CH-
1-449	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Et2 N-	=CH-
1-450	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Etz N-	=CH-
1-451	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Et2 N~	=CH-
1-452	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Etz N-	=CH-
1-453	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Et2 N-	≈CH-
1-454	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pyr-	=CH-
1-455	i-Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pyr-	=CH-
1-456	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Pyr-	=CH-
1-457	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pyr-	=CH-
1-458	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	Pyr-	=CH-
	-	3 -	111	• 5 •	-011-

1-508

t-Bu-

-CH-1-459 t-Bu-3-Pyd-2-CF3-Ph-Pyr-=CH-1-460 t-Bu-3-Pyd-2-C1-Ph-Pyr--CH-1-461 t-Pn-3-Pyd-2-Me-Ph-Pyr--CH-1-462 t-Pn-3-Pyd-2-MeO-Ph-Pyr--CH-1-463 i-Pr-3-Pyd-2-Me-Ph-Pip-2-MeO-Ph-Pip-=CHi-Pr-3-Pyd-1-464 =CH-3-Pyd-Ph-Pip-1-465 t-But-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Pip-=CH-1-466 3-Pyd-2-MeO-Ph-Pip-=CH-1-467 t-Bu-1-468 t-Bu-3-Pyd-2-CF3-Ph-Pip-=CHt-Bu-3-Pyd-2-C1-Ph-Pip--CH-1-469 2-Me-Ph-Pip-=CH-1-470 t-Pn-3-Pyd-2-MeO-Ph-=CH-3-Pyd-Pip-1 - 471t-Pn-2-Me-Ph--CH-1-472 i-Pr-3-Pyd-Mor-2-MeO-Ph-=CH-1-473 i-Pr-3-Pyd-Mor-3-Pyd-Ph-Mor--CH-1-474 t-Bu-2-Me-Ph-3-Pyd-Mor-=CH-1-475 t-Bu-1-476 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Mor-=CH-=CH-3-Pyd-2-CF3-Ph-Mor-1-477 t-Bu-3-Pyd-2-C1-Ph-Mor-=CH-1-478 t-Bu-1-479 t-Pn-3-Pyd-2-Me-Ph-Mor-=CH--CH-3-Pyd-2-MeO-Ph-Mor-1-480 t-Pn-H--CH-1-481 t-Bu-2-Pyd-Ph-1-482 t-Bu-2-Pyd-2-Me-Ph-H--CH-2-Pyd-2-Me0-Ph-H--CH-1-483 t-Bu-2-Pyd-2-CF3-Ph-H -=CHt-Bu-1-484 1-485 t-Bu-2-Pyd-2-C1-Ph-H-=CH-=CH-2-Pyd-Bu-1-486 t-Bu-Ph-2-Pyd-2-Me-Ph-Bu-=CH-1-487 t-Bu-2-MeO-Ph--CH-1-488 t-Bu-2-Pyd-Bu-=CHt-Bu-2-Pyd-2-Me-Ph-MeO-1-489 2-MeO-Ph-MeO--CH-1-490 t-Bu-2-Pyd-BuO-=CH-1-491 t-Bu-2-Pyd-Ph-2-Me-Ph-Bu0-=CH-1-492 t-Bu-2-Pyd-2-Pyd-2-MeO-Ph-Bu0-=CH-1-493 t-Bu-1-494 t-Bu-2-Pyd-2-Me-Ph-MeS-=CH-2-MeO-Ph-MeS-=CH-2-Pyd-1-495 t-Bu-=CH-2-Pyd-Ph-BuS-1-496 t-Bu-2-Me-Ph-BuS-=CH-1-497 t-Bu-2-Pyd--CH-1-498 t-Bu-2-Pyd-2-MeO-Ph-BuS--CH-1-499 t-Bu-2-Pyd-Ph-PhO-=CH-Ph0-1-500 t-Bu-2-Pyd-2-Me-Ph-2-MeO-Ph-=CH-2-Pyd-Ph0-1-501 t-Bu-2-Pyd-PhS-=CH-1-502 t-Bu-Ph-2-Me-Ph-PhS-=CH-1-503 t-Bu-2-Pyd-1-504 t-Bu-2-Pyd-2-MeO-Ph-PhS-=CH--CH-1-505 t-Bu-2-Pyd-Ph-Bn-1-506 t-Bu-2-Pyd-2-Me-Ph-Bn-=CH-2-MeO-Ph-=CH-2-Pyd-Bn-1-507 t-Bu-=CH-2-Pyd-2-CF3-Ph-Bn-

1-558

t-Bu-

4-Pyd-

Ph-

Bu-

=CH-

33					34
1-509	t-Bu-	2-Pyd-	2-C1-Ph-	Bn-	=CH-
1-510	t-Bu-	2-Pyd-	Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
1-511	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
1-512	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 -	≃CH-
1-512	t-Bu-	2-1 yd- 2-Pyd-	2-CF3-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
		-		PhCH2 CH2 -	=CH-
1-514	t-Bu-	2-Pyd-	2-C1-Ph-	Priche che - Brio-	
1-515	t-Bu-	2-Pyd-	Ph-		=CH-
1-516	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
1-517	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn0-	=CH-
1-518	t-Bu-	2-Pyd-	Ph-	BnS-	=CH-
1-519	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	BnS-	=CH-
1-520	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnS-	=CH-
1-521	t-Bu-	2-Pyd-	Ph-	Ph-	=CH-
1-522	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-523	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-524	t-Bu-	2-Pyd-	2,4-di-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-525	t-Bu-	2-Pyd-	2-CF3 -Ph-	Ph-	=CH-
1-526	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeS-Ph-	Ph-	=CH-
1-527	t-Bu-	2-Pyd-	2-F-Ph-	Ph-	=CH-
1-528	t-Bu-	2-Pyd-	2-C1-Ph-	Ph-	=CH-
1-529	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-F-Ph-	=CH-
1-530	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-F-Ph-	=CH-
1-531	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-532	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-533	t-Bu-	2-Pyd-	2-CF3 -Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-534	t-Bu-	2-Pyd-	2-C1-Ph-	4-F-Ph-	=CH-
1-535	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-C1-Ph-	=CH-
1-536	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-C1-Ph-	=CH-
1-537	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-538	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-539	t-Bu-	2-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-540	t-Bu-	2-Pyd-	2-C1-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-541	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me-Ph-	=CH-
1-542	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-Me-Ph-	=CH-
1-543	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-544	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-545	t-Bu-	2-Pyd-	2-CF3 -Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-546	t-Bu-	2-Pyd-	2-C1-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-547	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me0-Ph-	=CH-
1-548	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-Me0-Ph-	=CH-
1-549	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me0-Ph-	=CH-
1-550	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me0-Ph-	=CH-
1-551	t-Bu-	2-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-552	t-Bu-	2-Pyd-	2-C1-Ph-	4-Me0-Ph-	=CH-
1-553	t-Bu-	4-Pyd-	Ph-	H-	=CH-
1-554	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	H~	=CH-
1-555	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	H-	=CH-
1-556	t-Bu-	4-Pyd-	2-CF3 -Ph-	H-	=CH-
1-557	t-Bu-	4-Pyd-	2-C1-Ph-	H-	=CH-

36 35 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-Bu-=CH-1-559 1-560 t-Bu-4-Pyd-2-MeO-Ph-Bu-=CH-1-561 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-MeO--CH-4-Pyd-2-MeO-Ph-MeO-=CH-1-562 t-Bu-1-563 t-Bu-4-Pyd-Ph-Bu0-=CH-2-Me-Ph-Bu0-=CH-1-564 t-Bu-4-Pyd-1-565 t-Bu-4-Pyd-2-MeO-Ph-Bu0--CH-2-Me-Ph-MeS-=CH-1-566 t-Bu-4-Pyd-2-MeO-Ph-=CH-4-Pyd-MeS-1-567 t-But-Bu-4-Pyd-Ph-BuS--CH-1-568 BuS-=CH-1-569 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-1-570 t-Bu-4-Pyd-2-MeO-Ph-BuS-=CH-Ph0-=CH-1-571 t-Bu-4-Pyd-Pht-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-Ph0--CH-1-572 2-MeO-Pht-Bu-4-Pyd-PhO-=CH-1-573 PhS--CH-1-574 t-Bu-4-Pyd-Ph-1-575 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-PhS-=CH-4-Pyd-2-MeO-Ph-PhS-=CH-1-576 t-Bu-=CHt-Bu-4-Pyd-Ph-Bn-1-577 =CH-1-578 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-Bn-1-579 t-Bu-4-Pyd-2-MeO-Ph-Bn-=CH-=CH-4-Pyd-2-CF3-Ph-Bn-1-580 t-Bu-4-Pyd-2-C1-Ph-=CH-1-581 t-Bu-Bn-4-Pyd-Ph-PhCH2 CH2 -=CH-1-582 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-PhCH2 CH2 --CH-1-583 t-Bu-4-Pyd-2-MeO-Ph-PhCH2 CH2 -=CH-1-584 t-Bu-1-585 t-Bu-4-Pyd-2-CF3-Ph-PhCH2 CH2 -=CH-PhCH2 CH2 -1-586 t-Bu-4-Pyd-2-C1-Ph-=CH-BnO--CHt-Bu-4-Pyd-Ph-1-587 1-588 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-BnO--CH-4-Pyd-2-MeO-Ph-BnO-=CH-1-589 t-Bu-1-590 t-Bu-4-Pyd-Ph-BnS--CH-1-591 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-BnS-=CH-1-592 4-Pyd-2-MeO-Ph-BnS--CHt-Bu-4-Pyd-Ph-=CH-1-593 t-Bu-Ph-1-594 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-Ph--CH-2-MeO-Ph-=CH-1-595 t-Bu-4-Pyd-Ph-2,4-di-MeO-Ph-=CH-1-596 t-Bu-4-Pyd-Ph-1-597 t-Bu-4-Pyd-2-CF3-Ph-Ph-=CH-4-Pyd-2-MeS-Ph-Ph-=CH-1-598 t-Bu-1-599 t-Bu-4-Pyd-2-F-Ph-Ph--CH-1-600 t-Bu-4-Pyd-2-C1-Ph-Ph--CH-2-Me-Ph-=CH-1-601 t-Bu-4-Pyd-Pht-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-3-F-Ph-=CH-1-602 1-603 t-Bu-4-Pyd-2-MeO-Ph-3-F-Ph-=CH-1-604 t-Bu-4-Pyd-2-Me-Ph-4-F-Ph-=CH-4-Pyd-2-MeO-Ph-4-F-Ph--CH-1-605 t-Bu-1-606 t-Bu-4-Pyd-2-CF3-Ph-4-F-Ph-=CH-

4-Pyd-

4-Pyd-

2-C1-Ph-

2-Me-Ph-

1-607

1-608

t-Bu-

t-Bu-

4-F-Ph-

3-C1-Ph-

=CH-

=CH-

1-609	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me0-Ph-	3-C1-Ph-	=CH-
1-610	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-611	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me'0-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-612	t-Bu-	4-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-613	t-Bu-	4-Pyd-	2-C1-Ph-	4-C1-Ph-	=CH-
1-614	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me-Ph-	=CH-
1-615	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-Me-Ph-	=CH-
1-616	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-617	t-Bu-	4-1 yd- 4-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-618	t-Bu-	4-1 yd- 4-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-Ne-Ph-	=CH-
1-619	t-Bu-	_	2-C1-Ph-		
1-620	t-Bu-	4-Pyd- 4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=CH-
1-621	t-Bu-			3-MeO-Ph-	=CH-
		4-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-MeO-Ph-	=CH-
1-622	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-623	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH~
1-624	t-Bu-	4-Pyd-	2-CF3-Ph-	4-MeO-Ph-	=CH-
1-625	t-Bu-	4-Pyd-	2-C1-Ph-	4-Me0-Ph-	=CH-
1-626	t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	H-	=CH-
1-627	t-Bu-	2-Pyz-	2-MeO-Ph-	H-	=CH-
1-628	t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	Bu-	=CH-
1-629	t-Bu-	2-Pyz-	2-MeO-Ph-	Bu-	=CH-
1-630	t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	MeO-	=CH-
1-631	t-Bu-	2-Pyz-	2-MeO-Ph-	MeO-	=CH-
1-632	t-Bu-	2-Pyz-	Ph-	Bu0-	=CH-
1-633	t-Bu- t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	Bu0-	=CH-
1-634 1-635	t-Bu-	2-Pyz-	2-MeO-Ph-	Bu0-	=CH-
	t-Bu-	2-Pyz-	Ph-	Bn0-	=CH-
1-636	t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
1-637 1-638	t-Bu-	2-Pyz-	2-MeO-Ph- Ph-	Bn0-	=CH-
1-639	t-Bu-	2-Pyz-		Ph-	=CH-
1-640	t-Bu- t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-641	t-Bu-	2-Pyz- 2-Pyz-	2-Me0-Ph- 2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-642	t-Bu-		Ph-	H-	=CH-
1-643	t-Bu-	5-Pym- 5-Pym-	rn- 2-MeO-Ph-	H-	≂CH-
1-644	t-Bu-		2-Me-Ph-	H-	=CH-
1-645	t-Bu-	5-Pym-		Bu-	=CH-
		5-Pym-	2-MeO-Ph-	Bu-	=CH-
1-646 1-647	t-Bu-	5-Pym-	2-Me-Ph- 2-MeO-Ph-	MeO-	=CH-
	t-Bu-	5-Pym-		MeO-	=CH-
1-648 1-649	t-Bu-	5-Pym-	Ph-	Bu0-	=CH-
	t-Bu-	5-Pym-	2-Me-Ph-	Bu0-	=CH-
1-650	t-Bu-	5-Pym-	2-MeO-Ph-	Bu0-	=CH-
1-651	t-Bu-	5-Pym-	Ph-	Bn0-	=CH-
1-652	t-Bu-	5-Pym-	2-Me-Ph-	Bn0-	=CH-
1-653	t-Bu-	5-Pym-	2-MeO-Ph-	Bn0-	=CH-
1-654	t-Bu-	5-Pym-	Ph-	Ph-	=CH-
1-655	t-Bu-	5-Pym-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
1-656	t-Bu-	5- Pym-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
1-657	t-Bu-	3-Pyzn-	2-Me-Ph-	Me-	=CH-
1-658	t-Bu-	3-Pyzn-	2-MeO-Ph-	Me-	=CH-

3-Pyzn-2-Me-Ph-Bu-=CH-1-659 t-But-Bu-3-Pyzn-2-MeO-Ph-Bu--CH-1-660 1-661 t-Bu-3-Pyzn-2-Me-Ph-MeO-=CH-2-MeO-Ph-MeO-=CHt-Bu-3-Pyzn-1-662 1-663 t-Bu-3-Pyzn-Ph-BuO--CH-=CHt-Bu-3-Pyzn-2-Me-Ph-Bu0-1-664 =CH-1-665 t-Bu-3-Pyzn-2-MeO-Ph-BuO-BnO-=CH-3-Pyzn-Ph-1-666 t-Bu-2-Me-Ph-=CH-Bn0-1-667 t-Bu-3-Pyzn-2-MeO-Ph-BnO--CHt-Bu-3-Pyzn-1-668 =CH-3-Pyzn-Ph-Pht-Bu-1-669 1-670 t-Bu-3-Pyzn-2-Me-Ph-Ph-=CH--CHt-Bu-3-Pyzn-2-MeO-Ph-Ph-1-671 3-Pyd-2-Me-Ph-H-=N-1-672 i-Pr-3-Pyd-Ph-H-=Nt-Bu-1-673 3-Pyd-2-Me-Ph-H-= N t-Bu-1-674 1-675 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-H-= N-3-Pyd-2-CF3-Ph-H-= N -1-676 t-Bu-H-= N -3-Pyd-2-C1-Ph-1-677 t-Bu-1-678 t-Pn-3-Pyd-2-Me-Ph-H-= Nt-Pn-3-Pyd-2-MeO-Ph-H-= N-1-679 = N-2-Me-Ph-Me-1-680 i-Pr-3-Pyd-= N-1-681 t-Bu-3-Pyd-Ph-Me-2-Me-Ph-= N-1-682 t-Bu-3-Pyd-Me-=Nt-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Me-1-683 = N -2-Me-Ph-1-684 t-Pn-3-Pyd-Me-3-Pyd-2-MeO-Ph-Me-=Nt-Pn-1-685 1-686 i-Pr-3-Pyd-Ph-Et-=N-= N-3-Pyd-Ph-Et-1-687 t-But-Pn-3-Pyd-Ph-Et-= N-1-688 3-Pyd-= N-1-689 t-Bu-2-Me-Ph-Et-1-690 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Et-=N-3-Pyd-Ph-Pr-=N-1-691 i-Pr-=N-3-Pyd-Prt-Bu-Ph-1-692 3-Pyd-Pr-= N -1-693 t-Pn-Pht-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Pr-=N-1-694 =N-3-Pyd-2-MeO-Ph-Pr-1 - 695t-Bu-1-696 i-Pr-3-Pyd-Phi-Pr-=N-1-697 t-Bu-3-Pyd-Phi-Pr-=N-3-Pyd-2-Me-Phi-Prt-Bu-=N-1-699 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Phi-Pr-=N-1-700 1-701 i-Pr-3-Pyd-Ph-Bu-=N-1-702 t-Bu-3-Pyd-Ph-Bu-=N-3-Pyd-Bu-=N-1-703 t-Pn-Pht-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Bu-= N -1-704 t-Bu-3-Pyd-2-Me0-Ph-Bu-= N-1-705 3-Pydi-Bu-=N-1-706 i-Pr-Ph-1-707 t-Bu-3-Pyd-Phi-Bu-= N-3-Pydi-Bu-1-708 t-Pn- · Ph-= N-

3-Pyd-

2-Me-Ph-

1-709

t-Bu-

i-Bu-

=N-

41 42 1-710 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Phi-Bu-=N-1-711 i-Pr-3-Pyd-Pht-Bu-=N-1-712 3-Pydt-Bu-Pht-Bu-=N-1-713 t-Pn-3-Pyd-Pht-Bu-= N -1-714 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Pht-Bu-= N -1-715 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Pht-Bu-=N-1-716 i-Pr-3-Pyd-Ph-Pn-=N-1-717 t-Bu-3-Pyd-Ph-Pn-=N-1-718 t-Pn-3-Pyd-Ph-Pn-=N-1 - 719t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Pn--N-1-720 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Pn-=N-1-721 i-Pr-3-Pyd-Ph-Hx-=N-1-722 t-Bu-3-Pyd-Ph-Hx-= N -1-723 t-Pn-3-Pyd-Ph-Hx-=N-1-724 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Hx-=N-1-725 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Hx-= N -1-726 i-Pr-3-Pyd-Ph-Hp-= N -1-727 t-Bu-3-Pyd-Ph-Hp-=N-1-728 3-Pydt-Pn-Ph-Hp-=N-1-729 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Hp-=N-1-730 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Hp-= N-1-731 i-Pr-3-Pyd-Ph-0c-=N-1-732 t-Bu-3-Pyd-Ph-0c-=N-1-733 t-Pn-3-Pyd-Ph-0c-=N-1-734 3-Pydt-Bu-2-Me-Ph-0c-=N-1-735 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-0c-= N -3-Pyd-1-736 t-Bu-Ph-MeO-= N-1-737 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-MeO-= N-1-738 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-MeO-=N-1-739 t-Bu-3-Pyd-Ph-Et0-= N -1 - 740t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Et0-= N -1-741 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-EtO-= N-1-742 t-Bu-3-Pyd-Ph-PrO-=N-1-743 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-PrO-=N-1-744 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-PrO-=N-1-745 t-Bu-3-Pyd-Phi-PrO-= N -1-746 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Phi-PrO-=N-1 - 747t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Phi-PrO-=N-1-748 t-Bu-3-Pyd-Bu0-=N-1-749 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Bu0-=N-1-750 3-Pydt-Bu-2-MeO-Ph-Bu0-=N-1-751 t-Bu-3-Pyd-Phi-BuO-=N-1 - 752t-Bu-3-Pyd-2-Me-Phi-BuO-= N -1-753 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Phi-BuO-=N-1-754 t-Bu-3-Pyd-Pht-BuO-=N-1-755 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Pht-Bu0-= N -1-756 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Pht-BuO-= N -1-757 t-Bu-3-Pyd-Ph-Pn0-=N-

1-758

1-759

t-Bu-

t-Bu-

3-Pyd-

3-Pyd-

2-Me-Ph-

2-MeO-Ph-

Pn0-

Pn0-

= N -

= N -

1-809

t-Bu-

3-Pyd-Ph-Hx0-=N-1-760 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Hx0-=N-1-761 t-Bu-1-762 t-Bu-3-Pyd-2-Me0-Ph-Hx0-=N-Hp0-=Nt-Bu-3-Pyd-Ph-1-763 1-764 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-Hp0-=N-=Nt-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Hp0-1-765 1-766 t-Bu-3-Pyd-Ph-0c0-=N-0c0-= N t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-1-767 = N-2-MeO-Ph-0c0-1-768 t-Bu-3-Pyd-Ph-MeS-=Nt-Bu-3-Pyd-1-769 MeS-3-Pyd-2-Me-Ph-=N-1-770 t-Bu-1-771 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-MeS-=N-=Nt-Bu-3-Pyd-Ph-EtS-1-772 3-Pyd-2-Me-Ph-EtS-=N-1-773 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-EtS-=N-1 - 774t-Bu-=N-1-775 t-Bu-3-Pyd-Ph-PrS-1-776 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-PrS-= N-3-Pyd-2-MeO-Ph-PrS-=N-1-777 t-Bui-PrS-=N-3-Pyd-Ph-1-778 t-Bui-PrS-=N-1-779 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Pht-Bu-3-Pyd-2-MeO-Phi-PrS-=N-1-780 BuS-=N-3-Pyd-Ph-1-781 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-BuS-=N-1-782 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-BuS-=N-1-783 t-Bui-BuS-=N-1-784 t-Bu-3-Pyd-Ph-=N-3-Pyd-2-Me-Phi-BuS-1-785 t-Bu-1-786 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Phi-BuS-=N-=N-1-787 t-Bu-3-Pyd-Pht-BuSt-Bu-2-Me-Pht-BuS-=N-3-Pyd-1-788 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Pht-BuS-=N-1-789 3-Pyd-Ph-PnS-=N-1-790 t-Bu-1-791 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-PnS-=N-PnS-=Nt-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-1-792 HxS-=Nt-Bu-3-Pyd-Ph-1-793 3-Pyd-2-Me-Ph-HxS-=N-1 - 794t-Bu-1-795 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-HxS-= N -=N-Ph-0cSt-Bu-3-Pyd-1-796 0cS-=N-1-797 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-2-MeO-Ph-0cS-=N-1-798 t-Bu-3-Pyd-Ph0-3-Pyd-Ph-=N-1-799 t-Bu-1-800 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-PhO-= N -2-MeO-Ph-PhO-=N-1-801 t-Bu-3-Pyd-PhS-=N-1-802 t-Bu-3-Pyd-Ph-2-Me-Ph-PhS-= N -1-803 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-PhS-1-804 t-Bu-3-Pyd-=N-1-805 t-Bu-3-Pyd-Ph-Me2 N-=N-3-Pyd-2-Me-Ph-Mez N-=N-1-806 t-Bu-1-807 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-Mez N-=N-=N-3-Pyd-Ph-Et2 N-1-808 t-Bu-2-Me-Ph--N-3-Pyd-Et2 N-

1-810	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Et2 N-	=N-
1-811	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Pyr-	N-
1-812	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pyr-	= N -
1-813	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pyr-	=N-
1-815	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pip-	=N-
1-816	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pip-	=N-
1-817	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Mor-	=N-
1-818	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Mor-	=N-
1-819	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Mor-	=N-
1-820	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Bn0-	=N-
1-821	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn0-	=N-
1-822	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnO-	=N-
1-823	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	BnS-	=N-
1-824	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BnS-	=N-
1-825	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnS-	=N-
1-826	i-Pr-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn-	=N-
1-827	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	Ph-	Bn-	
1-828	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn-	=N-
1-829	t-Bu-	3-Fyd-	2-MeO-Ph-	Bn-	=N-
1-829	t-Bu-	3-Pyd-	2-WeO-F H- 2-CF3-Ph-		=N-
1-831	t-Bu-	=		Bn-	=N-
1-832	t-Bu- t-Pn-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Bn-	=N-
		3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn-	=N-
1-833	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn-	=N-
1-834	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-835	t-Bu- i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-836	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-837		3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-838	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	PhCH ₂ CH ₂ -	=N-
1-839	t-Bu-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	PhCH2 CH2 -	= N -
1-840	t-Pn-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-841	t-Pn-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-842	H-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
1-843	H-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	= N-
1-844	Me-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
1-845	Me-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	·Ph-	=N-
1-846	Et-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
1-847	Et-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=N-
1-848	Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
1-849	Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	= N -
1-850	i-Pr-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
1-851	i-Pr-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	= N -
1-852	i-Pr-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Ph-	=N-
1-853	i-Pr-	3-Pyd-	2-C1-Ph-	Ph-	=N-
1-854	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Ph-	=N-
1-855	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	= N -
1-856	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=N-
1-857	t-Bu-	3-Pyd-	2,4-di-MeO-Ph-	Ph-	=N-
1-858	t-Bu-	3-Pyd-	2-CF3-Ph-	Ph-	= N-
1-859	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeS-Ph-	Ph-	=N-
1-860	t-Bu-	3-Pyd-	2-F-Ph-	Ph-	=N-

=N-2-C1-Ph-Ph-3-Pyd-1-861 t-Bu-=N-3-Pyd-2-Me-Ph-Ph-1-862 t-Pn-=N-3-Pyd-2-MeO-Ph-Pht-Pn-1-863 =N-Ph-2-CF3-Ph-3-Pyd-1-864 t-Pn-= N t-Pn-3-Pyd-2-C1-Ph-Ph-1-865 =N-2-Me-Ph-3-F-Ph-3-Pydt-Bu-1-866 =N-3-F-Ph-1-867 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-2-Me-Ph-4-F-Ph-=N-3-Pydi-Pr-1-868 =N-2-Me-Ph-4-F-Ph-1-869 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-4-F-Ph-=N-3-Pyd-1-870 t-Bu-2-CF3-Ph-4-F-Ph-=N-3-Pyd-1-871 t-Bu-= N -4-F-Pht-Bu-3-Pyd-2-C1-Ph-1-872 4-F-Ph-=N-2-Me-Ph-3-Pyd-1-873 t-Pn-4-F-Ph-=N-3-Pyd-2-MeO-Ph-1-874 t-Pn-3-C1-Ph-=N-3-Pyd-2-Me-Ph-1-875 t-Bu-2-MeO-Ph-3-C1-Ph-= N -3-Pydt-Bu-1-876 =N-4-C1-Phi-Pr-3-Pyd-2-Me-Ph-1-877 4-C1-Ph-2-Me-Ph-=Nt-Bu-3-Pyd-1-878 =N-2-MeO-Ph-4-C1-Ph-3-Pyd-1-879 t-Bu-2-CF3-Ph-4-C1-Ph-= Nt-Bu-3-Pyd-1-880 3-Pyd-2-C1-Ph-4-C1-Ph-=Nt-Bu-1-881 4-C1-Ph-=N-2-Me-Ph-3-Pydt-Pn-1-882 4-C1-Ph-=N-2-MeO-Pht-Pn-3-Pyd-1-883 2-Me-Ph-3-Me-Ph-= Nt-Bu-3-Pyd-1-884 = N -2-MeO-Ph-3-Me-Ph-3-Pyd-1-885 t-Bu-2-Me-Ph-4-Me-Ph-= N-1-886 i-Pr-3-Pyd-3-Pyd-2-Me-Ph-4-Me-Ph-=Nt-Bu-1-887 4-Me-Ph-= N-1-888 t-Bu-3-Pyd-2-MeO-Ph-2-CF3-Ph-4-Me-Ph-=N-3-Pyd-1-889 t-Bu-4-Me-Ph-=N-3-Pyd-2-C1-Pht-Bu-1-890 4-Me-Ph-=N-3-Pyd-2-Me-Pht-Pn-1-891 =N-4-Me-Ph-3-Pyd-2-MeO-Ph-1-892 t-Pn-3-MeO-Ph-=N-3-Pyd-2-Me-Ph-1-893 t-Bu-3-MeO-Ph-=N-3-Pyd-2-MeO-Pht-Bu-1-894 4-MeO-Ph-=N-2-Me-Ph-1-895 i-Pr-3-Pyd-= 14 -3-Pyd-2-Me-Ph-4-MeO-Pht-Bu-1-896 4-MeO-Ph-= N -3-Pyd-2-MeO-Pht-Bu-1-897 4-MeO-Ph-=N-2-CF3-Ph-3-Pyd-1 - 898t-Bu-4-MeO-Ph-=Nt-Bu-3-Pyd-2-C1-Ph-1-899 4-MeO-Ph-= N -3-Pyd-2-Me-Ph-1-900 t-Pn-= N-4-MeO-Ph-3-Pyd-2-MeO-Pht-Pn-1-901 H-=N-2-Me-Pht-Bu-2-Pyd-1-902 2-MeO-Ph-H-=N-1-903 t-Bu-2-Pyd-2-Me-Ph-Me-= N -2-Pyd-1-904 t-Bu-= N -2-MeO-Ph-Me-2-Pyd-1-905 t-Bu-=N-2-Pyd-Ph-Bnt-Bu-1-906 Bn-= N -2-Me-Pht-Bu-2-Pyd-1-907 = N -1-908 t-Bu-2-Pyd-2-MeO-Ph-Bn-PhCH2 CH2 -=N-2-Me-Ph-1-909 t-Bu-2-Pyd-2-MeO-Ph-PhCH2 CH2 -=N-2-Pyd-1-910 t-Bu-

1-911	t-Bu-	2-Pyd-	Ph-	Ph-	=N-
1-912	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
1-913	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=N-
1-914	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-F-Ph-	= N -
1-915	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-F-Ph-	= N -
1-916	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Ph-	=N-
1-917	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-Ph-	= N -
1-918	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-C1-Ph-	=N-
1-919	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-C1-Ph-	= N-
1-920	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Ph-	=N-
1-921	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-Ph-	=N-
1-922	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me-Ph-	=N-
1-923	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-Me-Ph-	=N-
1-924	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=N-
1-925	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me-Ph-	- =N-
1-926	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me0-Ph-	=N-
1-927	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-Me0-Ph-	= N -
1-928	t-Bu-	2-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me0-Ph-	=N-
1-929	t-Bu-	2-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-Me0-Ph-	=N-
1-930	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	Н-	=N-
1-931	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me0-Ph-	H-	= N -
1-932	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	Me-	=N-
1-933	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	Me-	=N-
1-934	t-Bu-	4-Pyd-	Ph-	Bn-	=N-
1-935	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn-	=N-
1-936	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn-	=N-
1-937	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-938	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	PhCH2 CH2 -	=N-
1-939	t-Bu-	4-Pyd-	Ph-	Ph-	=N-
1-940	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
1-941	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me0-Ph-	Ph-	=N-
1-942	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	3-F-Ph-	=N-
1-943	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-F-Ph-	=N-
1-944	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-F-Ph-	= N -
1-945	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-F-Ph-	= N -
1-946	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	3-C1-Ph-	=N-
1-947	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	3-C1-Ph-	= N -
1-948	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-C1-Ph-	=N-
1-949	t-Bu-	4-Pyd-	2-MeO-Ph-	4-C1-Ph-	= N-
1-950	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me-Ph-	= N -
1-951	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me0-Ph-	3-Me-Ph-	= N -
1-952	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-Me-Ph-	=N-
1-953	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me0-Ph-	4-Me-Ph-	= N -
1-954	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	3-Me0-Ph-	=N-
1-955	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me0-Ph-	3-MeO-Ph-	=N-
1-956	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me-Ph-	4-MeO-Ph-	= N -
1-957	t-Bu-	4-Pyd-	2-Me0-Ph-	4-MeO-Ph-	=N-
1-958	t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	H-	=N-
1-960	t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	Me-	=N-
1-961	t-Bu-	2-Pyz-	2-MeO-Ph-	Me-	= N-
		•			

		(27)		华
	•			52
t-Bu-	2-Pyz-	Ph-	Ph-	= N-
t-Bu-	2-Pyz-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
t-Bu-	2-Pyz-	2-MeO-Ph-	Ph-	= N-
t-Bu-	5-Pym-	2-Me-Ph-	H-	= N-
t-Bu-	5-Pym-	2-MeO-Ph-	H-	=N-
t-Bu-	5-Pym-	2-Me-Ph-	Me-	= N -
t-Bu-	5-Pym-	2-MeO-Ph-	Me-	= N-
t-Bu-	5-Pym-	Ph-	Ph-	=N-
t-Bu-	5-Pym-	2-Me-Ph-	Ph-	=N-
t-Bu-	5-Pym-	2-MeO-Ph-	Ph-	=N-
t-Bu-	3-Pyzn-	2-Me-Ph-	H-	= N-
t-Bu-	3-Pyzn-	2-MeO-Ph-	H-	=N-
t-Bu-	3-Pyzn-	2-Me-Ph-	Me-	= N -
t-Bu-	3-Pyzn-	2-MeO-Ph-	Me-	=11-
t-Bu-	3-Pyzn-	Ph-	Ph-	=N-
t-Bu-	3-Pyzn-	2-Me-Ph-	Ph-	= N-
t-Bu-	3-Pyzn-	2-MeO-Ph-	Ph-	=N-
t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	1-Np	= N-
t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	1-Np	=N-
t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	1-Np	=N-
t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	2-Np	=N-
t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	2-Np	= N-
t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	2-Np	=N-
		【表 2】		
	t-Bu-	t-Bu- 2-Pyz- t-Bu- 2-Pyz- t-Bu- 5-Pym- t-Bu- 5-Pym- t-Bu- 5-Pym- t-Bu- 5-Pym- t-Bu- 5-Pym- t-Bu- 5-Pym- t-Bu- 3-Pyzn- t-Bu- 3-Pyd-	t-Bu- 2-Pyz- Ph- t-Bu- 2-Pyz- 2-Me-Ph- t-Bu- 2-Pyz- 2-MeO-Ph- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- t-Bu- 3-Pyd- 2-MeO-Ph-	t-Bu- 2-Pyz- Ph- Ph- t-Bu- 2-Pyz- 2-Me-Ph- Ph- t-Bu- 2-Pyz- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- H- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- H- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- Me- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- Me- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 5-Pym- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- H- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- H- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- Me- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- Me- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- Me- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 3-Pyzn- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 3-Pyd- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 3-Pyd- 2-MeO-Ph- Ph- t-Bu- 3-Pyd- 2-MeO-Ph- 1-Np

[0039]

例示化合物 番号	勿 R ^I	R²	R ³	R ⁴	x
2-1	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	H-	=CH-
2-2	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	H-	=CH-
2-3	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	H -	=CH-
2-4	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Me-	=CH-
2-5	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Me-	=CH-
2-6	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Me-	=CH-
2-7	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Pr-	=CH-
2-8	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pr-	=CH-
2-9	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pr-	=CH-
2-10	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Bu-	=CH-
2-11	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bu-	=CH-
2-12	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bu-	=CH-
2-13	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Pn-	=CH-
2-14	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pn-	=CH-
2-15	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Pn-	=CH-
2-16	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Hx-	=CH-
2-17	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Hx-	=CH-
2-18	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	H×−	=CH-
2-19	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	0c-	=CH-
2-20	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	0c-	=CH-
2-21	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	0c-	=CH-

2-22	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	MeO-	=CH-
2-23	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	MeO-	=CH-
2-24	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	MeO-	=CH-
2-25	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PrO-	=CH-
2-26	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PrO-	=CH-
2-27	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	PrO-	=CH-
2-28	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Bu0-	=CH-
2-29	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BuO-	=CH-
2-30	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BuO-	=CH-
2-30	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	Ph-		=CH-
			•	PnO-	
2-32	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PnO-	=CH-
2-33	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PnO-	=CH-
2-34	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Hx0	=CH-
2-35	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Hx0-	=CH-
2-36	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Hx0-	=CH-
2-37	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	0c0-	=CH-
2-38	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	0c0-	=CH-
2-39	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	0c0-	=CH-
2-40	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	MeS-	=CH-
2-41	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	MeS-	=CH-
2-42	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	MeS-	=CH-
2-43	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PrS-	=CH-·
2-44	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PrS-	=CH-
2-45	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PrS-	=CH-
2-46	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	BuS-	=CH-
2-47	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BuS-	=CH-
2-48	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BuS-	=CH-
2-49	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PnS-	=CH-
2-50	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PnS-	=CH-
2-51	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PnS-	=CH-
2-52	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	HxS-	=CH-
2-53	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	HxS-	=CH-
2-54	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	HxS-	=CH-
2-56	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	0cS-	=CH-
2-57	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	0cS-	=CH-
2-58	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Bn-	=CH-
2-59	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn-	=CH-
2-60	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn-	=CH-
2-61	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
2-62	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
2-63	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	PhCH2 CH2 -	=CH-
2-64	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	BnO-	=CH-
2-65	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BnO-	=CH-
2-66	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnO-	=CH-
2-67	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	BnS-	=CH-
2-68	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BnS-	=CH-
2-69	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnS-	=CH-
2-70	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Ph-	=CH-
2-71	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	=CH-
2-72	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	=CH-
J . ~		5 1 7 4	2 MCO 111		-011-

55 =CH-Ph-4-F-Ph-2-73 t-Bu-3-Pyd-4-F-Ph-=CHt-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-2-74 4-F-Ph-=CH-2-MeO-Ph-3-Pydt-Bu-2-75 =CH-4-C1-Ph-2-76 t-Bu-3-Pyd-Ph-2-Me-Ph-4-C1-Ph-=CH-3-Pydt-Bu-2-77 4-C1-Ph--CH-2-MeO-Pht-Bu-3-Pyd-2-78 3-Pyd-Ph-4-Me-Ph--CHt-Bu-2-79 =CH-4-Me-Ph-2-Me-Ph-3-Pyd-2-80 t-Bu-=CH-3-Pyd-2-MeO-Ph-4-Me-Pht-Bu-2-81 =CH-4-MeO-Ph-3-Pyd-Ph-2-82 t-Bu-4-Me0-Ph-=CHt-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-2-83 2-MeO-Ph-4-MeO-Ph-=CH-3-Pyd-2-84 t-Bu-=CH-PhO-3-Pyd-Ph-2-85 t-Bu-PhO--CH-3-Pyd-2-Me-Pht-Bu-2-86 PhO--CH-3-Pyd-2-MeO-Ph-2-87 t-Bu-PhS-=CH-2-88 t-Bu-3-Pyd-Ph-3-Pyd-2-Me-Ph-PhS--CH-2-89 t-Bu-=CH-2-MeO-Ph-PhS-3-Pydt-Bu-2-90 =CH-Mez Nt-Bu-3-Pyd-Ph-2-91 2-Me-Ph-Mez N-=CH-2-92 t-Bu-3-Pyd-Me2 N-=CH-2-MeO-Ph-3-Pyd-2-93 t-Bu--CH-Pyrt-Bu-3-Pyd-Ph-2-94 -CH-Pyr-3-Pyd-2-Me-Ph-2-95 t-Bu-=CH-2-MeO-Ph-Pyr-3-Pyd-2-96 t-Bu-Pip-=CH-3-Pyd-Pht-Bu-2-97 =CH-3-Pyd-2-Me-Ph-Pipt-Bu-2-98 -CH-Pip-3-Pyd-2-MeO-Ph-2-99 t-Bu-H-=N-3-Pyd-Ph-2-100 t-Bu-=N-3-Pyd-2-Me-Ph-Ht-Bu-2-101 H-=N-2-MeO-Ph-3-Pyd-2-102 t-Bu-Me-=N-2-103 t-Bu-3-Pyd-Ph-Me-=N-3-Pyd-2-Me-Pht-Bu-2-104 = N -2-MeO-Ph-Me-3-Pydt-Bu-2-105 =N-Pr-2-106 t-Bu-3-Pyd-Ph-3-Pyd-2-Me-Ph-Pr-=Nt-Bu-2-107 Pr-= N -2-MeO-Ph-3-Pyd-2-108 t-Bu-=N-Bu-3-Pyd-Ph-2-109 t-Bu-=N-But-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-2-110 Bu-=N-2-MeO-Ph-3-Pyd-2-111 t-Bu-Pn-= N -3-Pyd-Ph-2-112 t-Bu-=N-2-Me-Ph-Pn-3-Pyd-2-113 t-Bu-Pn-= N-2-MeO-Ph-2-114 t-Bu-3-Pyd-Hx-= N -3-Pyd-Pht-Bu-2-115 =N-Hx-3-Pyd-2-Me-Ph-2-116 t-Bu-Hx-=N-3-Pyd-2-MeO-Ph-2-117 t-Bu-= N -0c-Ph-3-Pyd-2-118 t-Bu-= N-0c-2-119 t-Bu-3-Pyd-2-Me-Ph-2-MeO-Ph-0c-= N -3-Pyd-2-120 t-Bu-= N -MeO-Pht-Bu-3-Pyd-2-121

2-Me-Ph-

t-Bu-

2-122

3-Pyd-

56

= N -

MeO-

2-123	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	MeO-	= N-
2-124	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PrO-	=N-
2-125	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PrO-	= N-
2-126	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PrO-	- N-
2-127	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	BuO-	=N-
2-128	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BuO-	= N-
2-129	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bu0-	= N-
2-130	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Pn0-	= N-
2-131	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Pn0-	=N-
2-132	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PnO-	=N-
2-133	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	H×0-	=N-
2-134	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	H×0-	=N-
2-135	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	H×0-	= N - = N -
2-136	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	0c0-	= N- = N-
2-137	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-	0c0-	
2-138	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-MeO-Ph-		= N-
2-139	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-meo-111- Ph-	0c0~	= N -
2-140	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-	MeS-	= N-
2-140	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-MeO-Ph-		= N~
2-142	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	Ph-	MeS-	= N-
2-142	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-	PrS-	= N-
2-144	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PrS- PrS-	= N - = N -
2-145	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	Ph-	BuS-	= N - = N -
2-146	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BuS-	= N - = N -
2-147	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BuS-	= N-
2-148	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PnS-	= N -
2-149	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PnS-	=N-
2-150	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	PnS-	= N -
2-151	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	HxS-	=N-
2-152	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	HxS-	= N -
2-153	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	HxS-	= N -
2-154	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	0cS-	=N-
2-155	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	0cS-	=N-
2-156	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	0cS-	=N-
2-157	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Bn-	= N -
2-158	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Bn-	= N -
2-159	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn-	= N -
2-160	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	PhCH2 CH2 -	= N -
2-161	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	PhCH2 CH2 -	= N -
2-162	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me0-Ph-	PhCH2 CH2 -	= N -
2-163	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Bn0-	
2-164	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-Me-Ph-		=N-
2-165	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Bn0-	= N -
2-166	t-Bu-	3-1 yd- 3-Pyd-	2-meo-rn- Ph-	Bn0-	= N -
		-		BnS-	= N -
2-167	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	BnS-	=N-
2-168	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	BnS-	=N-
2-169	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	Ph-	= N -
2-170	t-Bu-	3-Pyd-	2-Me-Ph-	Ph-	= N -
2-171	t-Bu-	3-Pyd-	2-MeO-Ph-	Ph-	= N -
2-172	t-Bu-	3-Pyd-	Ph-	4-F-Ph-	= N -

```
= N-
                      3-Pyd-
                                  2-Me-Ph-
                                                        4-F-Ph-
2-173
           t-Bu-
                                  2-MeO-Ph-
                                                        4-F-Ph-
                                                                     = N -
           t-Bu-
                       3-Pyd-
2-174
           t-Bu-
                      3-Pyd-
                                  Ph-
                                                        4-C1-Ph-
                                                                     = N-
2-175
                                  2-Me-Ph-
                                                        4-C1-Ph-
                                                                     = N-
           t-Bu-
                       3-Pyd-
2-176
                                                                     =N-
           t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
                                                        4-C1-Ph-
2-177
           t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  Ph-
                                                        4-Me-Ph-
                                                                     =N-
2-178
                                  2-Me-Ph-
                                                        4-Me-Ph-
                                                                     =N-
2-179
           t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
                                                                     =N-
           t-Bu-
                       3-Pyd-
                                                        4-Me-Ph-
2-180
                                  Ph-
                                                        4-MeO-Ph-
                                                                     =N-
           t-Bu-
                       3-Pyd-
2-181
                                  2-Me-Ph-
                                                        4-MeO-Ph-
                                                                     =N-
2-182
           t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
                                                        4-MeO-Ph-
                                                                     =N-
           t-Bu-
                       3-Pyd-
2-183
                       3-Pyd-
                                  Ph-
                                                        PhO-
                                                                     =N-
2-184
           t-Bu-
                                  2-Me-Ph-
                                                        PhO-
                                                                     =N-
2-185
           t-Bu-
                       3-Pyd-
                                                                     =N-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
                                                        PhO-
2-186
           t-Bu-
2-187
           t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  Ph-
                                                        PhS-
                                                                     =N-
                                  2-Me-Ph-
                                                        PhS-
                                                                     =N-
           t-Bu-
                       3-Pyd-
2-188
                                                        PhS-
                                                                     =N-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
2-189
            t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  Ph-
                                                        Mez N-
                                                                     =N-
2-190
            t-Bu-
                                  2-Me-Ph-
                                                        Me2 N-
                                                                     =N-
2-191
            t-Bu-
                       3-Pyd-
                                                        Mez N-
                                                                      =N-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
2-192
            t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  Ph-
                                                        Pyr-
                                                                      =N-
2-193
            t-Bu-
                                                                      =N-
2-194
            t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  2-Me-Ph-
                                                        Pyr-
                                                         Pyr-
                                                                      =N-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
2-195
            t-Bu-
            t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  Ph-
                                                         Pip-
                                                                      =N-
2-196
                       3-Pyd-
                                  2-Me-Ph-
                                                         Pip-
                                                                      =N-
2-197
            t-Bu-
2-198
            t-Bu-
                       3-Pyd-
                                  2-MeO-Ph-
                                                         Pip-
                                                                      =N-
```

```
1-84, 1-87, 1-90, 1-96, 1-99,
【0040】上記表において、略号は以下の基を示す。
                                   1-102, 1-108, 1-111, 1-114, 1
Bn
    : ベンジル
Bu
    : ブチル
                                  -120, 1-123, 1-126, 1-132, 1-
                                   135, 1-138, 1-144, 1-147, 1-1
     エチル
Εt
                                   50, 1-156, 1-158, 1-159, 1-16
     ヘプチル
Hр
Нx
     ヘキシル
                                   5, 1-167, 1-168, 1-172, 1-17
                                   4, 1-175, 1-179, 1-180, 1-18
      メチル
Me
                                   1, 1-183, 1-192, 1-193, 1-19
Mor
     モルホリノ
      ナフチル
                                   5, 1-196, 1-197, 1-203, 1-20
Νp
                                   4, 1-206, 1-207, 1-208, 1-20
      オクチル
0c
                                   9, 1-210, 1-212, 1-213, 1-21
Ph
      フェニル
      ピペリジノ
                                   4, 1-216, 1-218, 1-219, 1-22
Pip
    : プロピル
                                  3, 1-225, 1-226, 1-230, 1-23
Pr
                                   2, 1-233, 1-237, 1-240, 1-24
      ピリジル
Pyd
                                   1, 1-245, 1-246, 1-247, 1-24
      ピリミジニル
Pym
                                   9, 1-250, 1-251, 1-253, 1-25
Pyr
      ピロリジノニル
      ピラジニル
                                   4, 1-255, 1-257, 1-258, 1-25
Pyz
                                   9, 1-261, 1-262, 1-263, 1-26
   : ピリダジニル。
【0041】上記表において、
                                   5, 1-266, 1-267, 1-269, 1-27
                                   0, 1-271, 1-273, 1-274, 1-27
好適には、化合物番号1-20、1-23、1-24、
                                   5, 1-277, 1-278, 1-279, 1-28
1-29, 1-31, 1-32, 1-36, 1-39,
                                   1, 1-282, 1-283, 1-285, 1-28
1-42, 1-48, 1-51, 1-54, 1-60,
                                   6, 1-287, 1-289, 1-290, 1-29
1-63, 1-66, 1-72, 1-75, 1-78,
```

62 4, 1-855, 1-856, 1-862, 1-86 3, 1-906, 1-907, 1-908, 1-91 1, 1-912, 1-913, 1-934, 1-935, 1-936, 1-939, 1-940, 1-94 1, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2 -17, 2-18, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2 -33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-43, 210 -44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-51, 2-52, 2-53, 2 -54, 2-58, 2-59, 2-60, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-85, 2-86, 2-87, 2-88, 2-89, 2-90, 2-106, 2-107, 2-108, 2-109, 2-110, 2 -111, 2-112, 2-113, 2-114, 2-115, 2-116, 2-117, 2-124, 2-1 25, 2-126, 2-127, 2-128, 2-12 20 9, 2-130, 2-131, 2-132, 2-133, 2-134, 2-135, 2-142, 2-14 3, 2-144, 2-145, 2-146, 2-14 7, 2-148, 2-149, 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-157, 2-15 8, 2-159, 2-163, 2-164, 2-16 5, 2-166, 2-167, 2-168, 2-169, 2-170, 2-171, 2-184, 2-185、2-186、2-187、2-188及び2-18 9の化合物をあげることができ、 更に好適には、化合物番号1-36、1-39、1-4 2, 1-48, 1-51, 1-54, 1-60, 1-63, 1-66, 1-72, 1-75, 1-78, 1-84, 1-87, 1-90, 1-96, 1-99, 1-1 02, 1-108, 1-111, 1-114, 1-120, 1-123, 1-126, 1-172, 1-174, 1-175, 1-179, 1-180, 1-18 1, 1-183, 1-196, 1-197, 1-20 8, 1-209, 1-210, 1-212, 1-21 3, 1-214, 1-216, 1-218, 1-21 40 9, 1-223, 1-225, 1-226, 1-25 3, 1-254, 1-255, 1-257, 1-258, 1-259, 1-261, 1-262, 1-26 3, 1-265, 1-266, 1-267, 1-26 9, 1-270, 1-271, 1-273, 1-274, 1-275, 1-277, 1-278, 1-27 9, 1-289, 1-290, 1-291, 1-293, 1-294, 1-295, 1-297, 1-299, 1-300, 1-315, 1-328, 1-32

9, 1-367, 1-368, 1-369, 1-39

```
1, 1-293, 1-294, 1-295, 1-29
7, 1-299, 1-300, 1-306, 1-30
8, 1-309, 1-315, 1-324, 1-32
5, 1-328, 1-329, 1-335, 1-33
6, 1-360, 1-361, 1-367, 1-36
8, 1-369, 1-386, 1-387, 1-39
0, 1-391, 1-392, 1-398, 1-39
9, 1-400, 1-441, 1-442, 1-44
3, 1-449, 1-450, 1-451, 1-45
6, 1-457, 1-458, 1-465, 1-46
6, 1-467, 1-474, 1-475, 1-47
6, 1-486, 1-487, 1-488, 1-49
1, 1-492, 1-493, 1-516, 1-51
7, 1-518, 1-521, 1-522, 1-52
3, 1-558, 1-559, 1-560, 1-56
3, 1-564, 1-565, 1-587, 1-58
8, 1-589, 1-593, 1-594, 1-59
5, 1-681, 1-682, 1-683, 1-68
7, 1-689, 1-690, 1-692, 1-69
4, 1-695, 1-697, 1-699, 1-70
0, 1-702, 1-704, 1-705, 1-70
7, 1-709, 1-710, 1-712, 1-71
4, 1-715, 1-717, 1-719, 1-72
0, 1-722, 1-724, 1-725, 1-72
7, 1-729, 1-730, 1-732, 1-73
4, 1-735, 1-736, 1-737, 1-73
8, 1-739, 1-740, 1-741, 1-74
2, 1-743, 1-744, 1-745, 1-74
6, 1-747, 1-748, 1-749, 1-75
0, 1-751, 1-752, 1-753, 1-75
4, 1-755, 1-756, 1-757, 1-75
8, 1-759, 1-760, 1-761, 1-76
2, 1-763, 1-764, 1-765, 1-76
6, 1-767, 1-768, 1-769, 1-77
0, 1-771, 1-772, 1-773, 1-77
4, 1-775, 1-776, 1-777, 1-77
8, 1-779, 1-780, 1-781, 1-78
2, 1-783, 1-784, 1-785, 1-78
6, 1-787, 1-788, 1-789, 1-79
0, 1-791, 1-792, 1-793, 1-79
4, 1-795, 1-796, 1-797, 1-79
8, 1-799, 1-800, 1-801, 1-80
2, 1-803, 1-804, 1-805, 1-80
6, 1-807, 1-808, 1-809, 1-81
0, 1-811, 1-812, 1-813, 1-81
4, 1-815, 1-816, 1-817, 1-81
8, 1-1819, 1-820, 1-821, 1-82
2, 1-823, 1-824, 1-825, 1-82
6, 1-827, 1-828, 1-829, 1-83
2, 1-833, 1-850, 1-851, 1-85
                                50 0, 1-391, 1-392, 1-441, 1-44
```

2, 1-443, 1-456, 1-457, 1-45 8, 1-465, 1-466, 1-467, 1-47 5, 1-692, 1-694, 1-695, 1-697, 1-699, 1-700, 1-702, 1-70 4, 1-705, 1-707, 1-709, 1-71 0, 1-712, 1-714, 1-715, 1-717, 1-719, 1-720, 1-722, 1-72 4, 1-725, 1-742, 1-743, 1-74 4, 1-745, 1-746, 1-747, 1-74 8, 1-749, 1-750, 1-751, 1-75 2, 1-753, 1-754, 1-755, 1-75 6. 1-757, 1-758, 1-759, 1-760、1-761、1-762、1-775、1-77 6, 1-777, 1-778, 1-779, 1-78 0, 1-781, 1-782, 1-783, 1-784, 1-785, 1-786, 1-787, 1-78 8, 1-789, 1-790, 1-791, 1-79 2, 1-793, 1-794, 1-795, 1-79 9, 1-800, 1-801, 1-802, 1-803, 1-804, 1-805, 1-806, 1-807, 1-811, 1-812, 1-813, 1-81 4, 1-815, 1-816, 1-820, 1-82 1, 1-822, 1-823, 1-824, 1-825, 1-827, 1-828, 1-829, 1-85 4, 1-855, 1-856, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-25, 2-26, 2-27, 2-2 8, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-3 3, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-4 7、2-48、2-49、2-50、2-51、2-5 30 化合物番号1-197:N-[4-プトキシ-2-(2-メ 8, 2-59, 2-60, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-85, 2-86, 2-87, 2-8 8, 2-89, 2-90, 2-106, 2-107, 2-108, 2-109, 2-110, 2-111, 2-112, 2-113, 2-114, 2-124, 2-1 25, 2-126, 2-127, 2-128, 2-12 9, 2-130, 2-131, 2-132, 2-14 2, 2-143, 2-144, 2-145, 2-14 6, 2-147, 2-148, 2-149, 2-150, 2-157, 2-158, 2-159, 2-163, 2-164, 2-165, 2-166, 2-16 7, 2-168, 2-169, 2-170, 2-171, 2-184, 2-185, 2-186, 2-187、2-188及び2-189の化合物をあげることが でき、

更により好適には、化合物番号1-48、1-51、1 -54, 1-72, 1-75, 1-78, 1-108, 1-111, 1-114, 1-120, 1-123, 1 -126, 1-172, 1-174, 1-175, 1-50

183, 1-196, 1-197, 1-216, 1-2 18, 1-219, 1-223, 1-225, 1-22 6, 1-253, 1-254, 1-255, 1-26 1, 1-262, 1-263, 1-273, 1-27 4, 1-275, 1-277, 1-278, 1-27 9, 1-315, 1-328, 1-329, 1-390、1-391、1-392、1-475、1-69 2, 1-694, 1-695, 1-702, 1-704, 1-705, 1-717, 1-719, 1-72 $10 \quad 0, 1-722, 1-724, 1-725, 1-74$ 2, 1-743, 1-744, 1-748, 1-74 9, 1-750, 1-757, 1-758, 1-759, 1-760, 1-761, 1-762, 1-775, 1-776, 1-777, 1-781, 1-782, 1-783, 1-790, 1-791, 1-79 2, 1-793, 1-794, 1-795, 1-82 0, 1-821, 1-822, 1-823, 1-824, 1-825, 1-827, 1-828, 1-82 9, 1-854, 1-855, 1-856, 2-10, 2-11, 2-12, 2-28, 2-29, 2-30, 2-46, 2-47, 2-48, 2-70, 2-71, 2-72, 2-109, 2-110, 2-111, 2-127, 2-128, 2-129, 2-145, 2-1 46、2-147、2-169、2-170及び2-1 71の化合物をあげることができ、 特に好適には、化合物番号1-196 : N- [4-プトキシ

-2- (2-メチルフェニル) フェニル] -N'-[2, 2-ジメチルー1ー(3ーピリジル)プロピル] ウレア、

トキシフェニル)フェニル]-N'-[2,2-ジメチルー1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、 化合物番号1-218 : N- [4-ペンチルオキシー2-(2-メチルフェニル) フェニル] -N' - [2, 2-ジメチルー1ー(3ーピリジル)プロピル]ウレア、 化合物番号1-219 : N- [4-ペンチルオキシー2-(2-メトキシフェニル) フェニル] -N' - [2, 2]-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、 化合物番号1-225 : N- [4-ヘキシルオキシー2-(2-メチルフェニル) フェニル] -N' - [2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、 化合物番号1-226 : N- [4-ヘキシルオキシ-2-(2-メトキシフェニル) フェニル] -N'-[2, 2 ージメチルー1ー (3ーピリジル)プロピル]ウレア、 化合物番号1-328 : N- [4-ベンジルオキシー2-(2-3+2) (2-3+2) (2-3+2) (2-3+2) (2-3+2) (2-3+2) (2-3+2) (2-3+2)ジメチルー1ー (3ーピリジル) プロピル] ウレア、 化合物番号1-329 : N- [4-ベンジルオキシー2-(2-メトキシフェニル) フェニル] -N' - [2, 2]-ジメチル-1- (3-ピリジル) プロピル] ウレア、

化合物番号1-391 : N- [2-(2-メチルフェニル) -4-ピフェニルー1ーイル] -N'-[2, 2-ジメ チルー1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、 化合物番号1-392 : N- [2-(2-メトキシフェニ ル)-4-ピフェニルー1ーイル] -N'-[2, 2-ジメチルー1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、 化合物番号1-475 : N- [2-(2-メチルフェニル) -4-モルホリノフェニル] -N'-[2, 2-ジメチ ルー1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、

化合物番号1-749:N-[6-ブトキシ-4-(2-メチルフェニル)ピリジン-3-イル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、化合物番号1-750:N-[6-ブトキシ-4-(2-メトキシフェニル)ピリジン-3-イル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、

化合物番号1-758: N- [4-(2-メチルフェニル) -6-ペンチルオキシピリジン-3-イル]-N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル] ウレア、

化合物番号1-759 : N-[4-(2-)+キシフェニル)-6-ペンチルオキシピリジン-3-イル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピ

ル] ウレア、

化合物番号1-761 : N-[6-(n+2)(n+2)-4-(n+2)(n+2)] (2-メチルフェニル) ビリジン-3-(n+2)(n+2) - N'-(n+2)(n+2) - N'-(n+2) -

66

化合物番号1-762 : N- [6-ヘキシルオキシー4-(2-メトキシフェニル) ピリジン-3-イル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア、

10 化合物番号1-855: N-[4-(2-メチルフェニル) -6-フェニルピリジン-3-イル]-N'-[2, 2 -ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア、 及び

化合物番号1-856 : N- [4- (2-メトキシフェニル) -6-フェニルピリジン-3-イル] -N'- [2, 2-ジメチル-1- (3-ピリジル) プロピル]ウレア

の化合物をあげることができる。

[0042]

【発明の実施の形態】本発明の一般式(I)を有する化 合物は、以下の方法に従って容易に製造される。

[0043]

【化4】

B法
$$R^3$$
 CH_2CO_2H R^1 R^2 R^4 X CH_2CONH R^2 R^4 X R^4 X R^5 R^5 R^6 R

【0044】上記式中、R¹、R²、R³、R⁴及びXは、前述したものと同意義を示す。

A法は、化合物(I) において、Yがイミノ基である化合物(Ia)を製造する方法である。

第A1工程は、一般式(III) を有する化合物を製造する 工程で、不活性溶剤中、塩基存在下又は不存在下、一般 50 式(II)を有するカルボン酸化合物、その酸ハライド類又はその酸とハロゲノギ酸C₁ - C₆ アルキルエステルから得られる混合酸無水物をアジド化剤と反応させ、次いで、得られた酸アジド化合物を加熱することにより達成される。

【0045】使用されるアジド化剤は、例えば、ジメチ

ルホスホリルアジド、ジエチルホスホリルアジド、ジブチルホスホリルアジドのようなジC1 - C4 アルキルホスホリルアジド;ジフェニルホスホリルアジド、ジトリルホスホリルアジド;アジ化水素;アジ化ナトリウム、アジ化カリウムのようなアルカリ金属アジド;又はトリメチルシリルアジド、トリエチルシリルアジド、トリエーブチルシリルアジドのようなトリC1 - C4 アルキルシリルアジドであり得、好適には、ジC6 - C10 アリールホスホリルアジド又はアルカリ金属アジドであり、特に好適には、ジフェニルホスホリルアジド又はアジ化ナトリウムである。

【0046】ジC1-C4アルキルホスホリルアジド又 はジC6 - C10 アリールホスホリルアジドは、塩基の存 在下、カルボン酸化合物(II)と反応でき、アジ化水素 は、塩基の存在下、カルボン酸化合物(II)の酸ハライド 類(例えば、酸クロリド、酸ブロミド又は酸ヨーダイ ド、好適には、酸クロリド) 又はカルボン酸化合物(II) とハロゲノギ酸C1 - C6 アルキルエステル(例えば、 クロルギ酸メチル、クロルギ酸エチル、プロムギ酸エチ ル、クロルギ酸プロピル、クロルギ酸ブチル、クロルギ 酸イソブチル、ブロムギ酸イソブチル又はクロルギ酸へ キシル、好適には、クロルギ酸エチル又はクロルギ酸イ ソブチル) から得られる混合酸無水物と反応でき、アル カリ金属アジド又はトリC1 - C4 アルキルシリルアジ ドは、カルボン酸化合物(II)の酸ハライド類又はカルボ ン酸化合物(II)とハロゲノギ酸C1 - C6 アルキルエス テルから得られる混合酸無水物と反応できる。上記反応 に用いるカルボン酸化合物(II)の酸ハライド類及びカル ボン酸化合物(II)とハロゲノギ酸C1 - C6 アルキルエ ステルから得られる混合酸無水物は、後述するB法第B 1工程で述べる方法によって製造できる。

リ金属水酸化物;炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸 カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩;重炭酸ナトリウ ム、重炭酸カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩;リ チウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、ナトリウム エトキシド、カリウムtーブトキシドのようなアルカリ 金属アルコキド: 又はトリエチルアミン、N-メチルモ 40 ルホリン、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、 1, 5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノネン、 1.8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセ ンのような有機アミン類であり得、ホスホリルアジド類 を反応させる場合は、好適には、有機アミン類であり、 さらに好適には、トリエチルアミン、Nーメチルモルホ リン又はピリジンであり、アジ化水素を反応させる場合 は、好適には、アルカリ金属水酸化物又はアルカリ金属 炭酸塩であり、さらに好適には、水酸化ナトリウム又は 又は水酸化カリウムである。使用される溶剤は、原料化 50

【0047】使用される塩基は、例えば、水酸化リチウ

ム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカ

合物を溶解させ、反応を阻害しないものであれば特に限 定されないが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベ ンゼン、トルエン、キシレンのような炭化水素類;ジク ロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジク ロルエタンのようなハロゲン化炭化水素類;エチルエー テル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテ ル類;アセトン、2-ブタノンのようなケトン類;アセ トニトリルのようなニトリル類; N, N-ジメチルホル ムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチル -2-ピロリジノンのようなアミド類;ジメチルスルホ キシドのようなスルホキシド類;又はこれらの混合溶剤 であり得、ホスホリルアジド類を反応させる場合は、好 適には、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類又はエーテ ル類であり、アジ化水素又はアルカリ金属アジドを反応 させる場合は、好適には、ハロゲン化炭化水素類、エー テル類又はアミド類であり、トリアルキルシリルアジド 類を反応させる場合は、好適には、炭化水素類、ハロゲ ン化炭化水素類又はエーテル類であり、さらに好適に は、炭化水素類又はエーテル類である。反応温度は、原 料化合物、アジド化剤、溶剤の種類等により異なるが、 通常-10℃乃至100℃であり、好適には、0℃乃至 50℃である。反応時間は、原料化合物、アジド化剤、 反応温度の種類等により異なるが、通常30分間乃至1 0時間であり、好適には、1時間乃至6時間である。

【0048】得られた酸アジド化合物を加熱する反応は、好適には、不活性溶剤中で行われ、使用される不活性溶剤は、上記の溶剤と同様であり、好適には、芳香族炭化水素類又はアミド類であり、更に好適には、芳香族炭化水素類である。反応温度は、溶剤の種類等により異なるが、通常50℃である。反応時間は、反応温度等により異なるが、通常30分間乃至10時間であり、好適には、1時間乃至6時間である。

【0049】反応終了後、本工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、溶剤を減圧留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができる。また、反応液中に得られた目的化合物をそのまま次の工程に用いることもできる。

【0050】第A2工程は、化合物(Ia)を製造する工程で、不活性溶剤中、一般式(IV)を有するアミン化合物と反応させることにより達成される。

、使用される不活性溶剤は、第A1工程の溶剤と同様であり、好適には、芳香族炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類又はアミド類である。反応温度は、溶剤の種類等により異なるが、通常0℃乃至150℃であり、好適には、20℃乃至100℃である。

反応時間は、反応温度等により異なるが、通常30分間 乃至10時間であり、好適には、1時間乃至6時間であ ス

【0051】反応終了後、本工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができる。

【0052】B法は、化合物(I) において、Yがメチレン基である化合物(Ib)を製造する方法である。 第B1工程は、化合物(Ib)を製造する工程で、不活性溶

剤中、一般式(V)を有する化合物又はその反応性誘導体 (例えば、酸ハライド類、混合酸無水物又は活性エステ ル類)と化合物(IV)又はその酸付加塩(例えば、塩酸 塩、硝酸塩、硫酸塩のような鉱酸塩)を反応させること によって達成され、例えば、酸ハライド法、混合酸無水 物法、活性エステル法又は縮合法によって行われる。

【0053】酸ハライド法は、不滑性溶剤中、化合物(V)をハロゲン化剤(例えば、チオニルクロリド、オキザリルクロリド、五塩化リン等)と反応させ、酸ハライドを製造し、その酸ハライドと化合物(IV)またはその酸付加塩を不活性溶剤中、塩基の存在下または非存在下、反応させることにより達成される。使用される塩基は、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩;重炭酸ナトリウム、重炭酸カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩;又はトリエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]-5ーノネン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]-7ーウンデセンのような有機アミン類であり得、好適には、有機アミンである。

【0054】使用される不活性溶剤は、原料化合物を溶 解させ、反応を阻害しないものであれば特に限定されな いが、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼン、 トルエン、キシレンのような炭化水素類;ジクロルメタ ン、クロロホルム、1, 2-ジクロルエタン、四塩化炭 素のようなハロゲン化炭化水素類;エチルエーテル、テ トラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類;又 はアセトン、2ーブタノンのようなケトン類であり得、 好適には、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類又はエー テル類である。反応温度は、原料化合物 (V)、 (IV) お よび溶媒の種類等により異なるが、ハロゲン化剤と化合 物 (V)との反応および酸ハライドと化合物 (IV) との反 応とも、通常−20℃乃至150℃であり、好適には、 ハロゲン化剤と化合物 (V)との反応では、-10℃乃至 50℃であり、酸ハライドと化合物 (IV) との反応で は、0℃乃至100℃である。反応時間は、反応温度等 により異なるが、両反応とも、通常15分間乃至24時 間(好適には、30分間乃至16時間)である。

【0055】混合酸無水物法は、ハロゲノギ酸C1 -C6アルキル又はハロゲノギ酸C6-C10アリールと化合物(V)を反応させ、混合酸無水物を製造し、その混合酸無水物と化合物(IV)またはその酸付加塩を反応させることにより達成される。混合酸無水物を製造する反応は、クロルギ酸メチル、クロルギ酸エチル、クロルギ酸イソブチル、クロルギ酸へキシルのようなハロゲノギ酸C1

70

- C6 アルキル(好適には、クロルギ酸エチル又はクロルギ酸イソブチル)又はクロルギ酸フェニル、プロムギ酸フェニル、クロルギ酸トリル、クロルギ酸ナフチルのようなハロゲノギ酸C6 - C10 アリール(好適には、クロルギ酸フェニル)と化合物(V)を反応させることにより行われ、好適には、不活性溶剤中、塩基の存在下に行われる。

【0056】使用される塩基および不活性溶剤は、上記の酸ハライド法で使用されるものと同様である。反応温度は、原料化合物(V)および溶媒の種類等により異なるが、通常-20℃乃至50℃(好適には、0℃乃至30℃)であり、反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間乃至24時間(好適には、30分間乃至16時間)である。

【0057】混合酸無水物と化合物 (IV) 又はその酸付加塩との反応は、好適には、不活性溶剤中で、塩基の存在下又は非存在下で行われ、使用される塩基および不活性溶剤は、上記の酸ハライド法で使用されるものと同様である。反応温度は、原料化合物 (IV) 及び溶媒の種類等により異なるが、通常-20℃乃至100℃ (好適には、-10℃乃至50℃)であり、反応時間は、反応温度等により異なるが、通常15分間乃至24時間 (好適には、30分間乃至16時間)である。

【0058】活性エステル法は、縮合剤(例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド、カルボニルジイミダゾール等)の存在下、化合物 (V)を活性エステル化剤(例えば、Nーヒドロキシサクシンイミド、NーヒドロキシベンゾトリアゾールのようなNーヒドロキシ化合物等)と反応させ、活性エステルを製造し、この活性エステルと化合物(IV)又はその酸付加塩を反応させることにより達成される。活性エステルを製造する反応は、好適には、不活性溶剤中で行われ、使用される不活性溶剤は、

上記の酸ハライド法で使用されるものと同様である。反応温度は、原料化合物(V)、(IV)および溶媒の種類等により異なるが、活性エステル化反応では、通常-20 で 乃至50 (好適には、-10 で 乃至30 で が、活性エステル化合物(IV)との反応では、-20 で 乃至50 (好適には、-10 で 乃至30 で が、反応時間は、反応温度等により異なるが、両反応とも、通常15 分間乃至24 時間(好適には、30 分間乃至16 時間)である。

【0059】縮合法は、縮合剤 [例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-(N、N-ジメチルアミノプ

ロピル) -3-エチルカルボジイミド塩酸塩のようなカルボジイミド類;ジメチルシアノリン酸、ジエチルシアノリン酸、ジエチルシアノリン酸、ジスチルシアノリン酸、ジスチルシアノリン酸。ジステルカルボジャンで、ジ(p-ニトロフェニル) ホスホリルアジド、ジナルホスホリルアジドのようなジーC6 -C10アリールホスホリルアジド;又はカルボニルジイミダゾール、好適には、ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-(N、Nージメチルアミノプロピル) -3-エチルカルボジイミリルアジド又はカルボニルジイミダゾール] の存在下、化合物(V)と化合物(IV)又はその酸付加塩を直接反応させることにより行われる。本反応は、前記の活性エステル

[0062]

72

【0060】本発明の原料化合物(II)、(IV)及び(V)は、以下の方法に従って容易に製造される。

【0061】 【化5】

【化6】

40

D法 OH CO₂H 第D1工程 OH CO₂R⁵ HO (XII)

$$R^{6}O$$
 $CO_{2}R^{5}$ R^{3} $CO_{2}R^{5}$ R^{3} $CO_{2}R^{5}$ R^{3} $CO_{2}R^{5}$ R^{3} $CO_{2}R^{5}$ R^{3} $CO_{2}R^{5}$ R^{4} R^{4}

【化7】

[0063]

第D 7 工程 F₃CO₂SO
(XVII)
(XVIII)

第D 7 工程
(XVIII)

R³ CO₂R⁵
第D 8 工程
R⁴_bB(OH)₂
(XVIII)
(XVIII)
(XVIII)

[0064]

40 【化8】

E法

CO2R⁵
第E1工程
R³MgZ
(XXI)
第E2工程
R³CO2R⁵
第E3工程
R⁴CMgZ
(XXIII)
R³CO2R⁵
第E4工程
R⁴CMgZ
(XXIV)
R³CO2R⁵
第E4工程
(XXVI)
第E5工程
R⁴C N
(XXVI)

[0065]

[0066]

78

[0067]

[0068]

40 【化12】

Κ法

$$OR^6$$
 CO_2R^5 $\hat{g} \text{ K 1 I程}$ $V-W-V$ $(XXXXX)$ $(XXXXX)$ $\hat{g} \text{ K 2 I程}$ OH CO_2R^5 $(VIIb)$

[0069]

【0070】上記式中、R1、R2、R3、R4 及びX は、前述したものと同意義を示し、Rlaは、Rl におけ るC1 - C8 アルキル基を示し、R¹bは、メチル又はエ チル基を示し、R⁴aは、R⁴ におけるC₁ - C₈ アルコ キシ基又はC1 - C12 アラルキルオキシ基を示し、R⁴b は、R⁴ におけるC₆ ーC₁₀ アリール基を示し、R⁴c は、R⁴ におけるC₁ - C₈ アルキル基、C₆ - C₁₀ ア リール基又はC7 - C12 アラルキル基を示し、R⁴dは、 R⁴ におけるジーC₁ -C₆ アルキルアミノ基を示し、 R⁴eは、R⁴ における酸素若しくは硫黄原子を含んでも よい3万至6員環状アミノ基(該基は窒素原子を介して ベンゼン環と結合する) を示し、R⁴fは、R⁴ における C1 - C8 アルキルチオ基を示し、R5 は、C1 - C6 アルキル基又はC7 - C12 アラルキル基(好適には、C ı-Ciアルキル基又はCi-Ciアラルキル基、更に 好適には、C1 - C4 アルキル基又はベンジル基、特に 好適には、メチル又はエチル基)を示し、R6 は、R4 におけるC1 - C8 アルコキシ基のC1 - C8 アルキル 部分、R⁴ におけるC₁ - C₁₂ アラルキルオキシ基のC 7-C12 アラルキル部分又は水酸基の保護基を示し、R 6 aは、R 6 における置換されていてもよいベンジル基又は水酸基の保護基を示し、V は脱離基を示し、W は酸素若しくは硫黄原子を含んでもよいC2-C5 アルキレン基を示し、Z はハロゲン原子(好適には、塩素又は臭素原子)を示す。

【0071】R⁵ の水酸基の保護基は、例えば、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、4ーメトキシテトラヒドロピラニル、カトラヒドロチオピラニルのような環状エーテル若しくはチオエーテル基、メトキシメチル基、メトキシエトキシメチル基(該置換基は、C1ーC4アルキル、ハロゲン、C1ーC4アルコキシ又はニトロであり、好適には、メチル、クロル、メトキシスはニトロであり、特に好適には、pークロロ又はpーメトキシである。)であり得、好適には、テトラヒドロピラニル基、メトキシメチル基、ベンジルオキシカルボニル基、pークロルベンジルオキシカルボニル基であり、特に好適

80

には、ベンジルオキシカルボニル基である。又は、 R^6 の R^4 における C_7 $-C_{12}$ アラルキルオキシ基の C_7 $-C_{12}$ アラルキル部分のうち、置換されていてもよいベンジル部分(該置換基は、 C_1 $-C_4$ アルキル、ハロゲン、 C_1 $-C_4$ アルコキシ又はニトロであり、好適には、メチル、クロル、メトキシ又はニトロであり、特に好適には、p-クロロ又はp-メトキシである。)は、水酸基の保護基となり得、好適には、ベンジル基、p-クロルベンジル基又はp-メトキシベンジル基であり、特に好適には、ベンジル基である。

【0072】Vの「脱離基」は、通常、求核性残基とし て脱離する基であれば特に限定はないが、例えば、塩素 原子、臭素原子又は沃素原子のようなハロゲン原子;メ タンスルホニルオキシ基、エタンスルホニルオキシ基、 プロパンスルホニルオキシ基又はブタンスルホニルオキ シ基のようなC1 - C4 アルカンスルホニルオキシ基; トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、2,2,2-トリクロロエタンスルホニルオキシ基、3、3、3-ト リブロモプロパンスルホニルオキシ基又は、4,4,4 ートリフルオロブタンスルホニルオキシ基のような、ハ 20 ロゲノC1 - C4 アルカンスルホニルオキシ基;或はベ ンゼンスルホニルオキシ基、α-ナフチルスルホニルオ キシ基、β-ナフチルスルホニルオキシ基、p-トルエ ンスルホニルオキシ基、4-t-ブチルベンゼンスルホ ニルオキシ基、メシチレンスルホニルオキシ基又は6-エチルー α ーナフチルスルホニルオキシ基のような、C 1-C4 アルキルを1乃至3個有してもよいC6 - C10 アリールスルホニルオキシ基であり得、好適には、ハロ ゲン原子;メタンスルホニルオキシ基、エタンスルホニ ルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、 2, 2, 2ートリクロロエタンスルホニルオキシ基:ベ ンゼンスルホニルオキシ基、トルエンスルホニルオキシ 基又はメシチレンスルホニルオキシ基であり、更に好適 には、塩素原子、臭素原子、沃素原子、メタンスルホニ ルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、 ベンゼンスルホニルオキシ基、p-トルエンスルホニル オキシ基又はメシチレンスルホニルオキシ基であり、特 に好適には、塩素原子、臭素原子、沃素原子、メタンス ルホニルオキシ基又はpートルエンスルホニルオキシ基 である。

【0073】Wの「酸素若しくは硫黄原子を含んでもよいC2 -C6 アルキレン基」は、例えば、エチレン基、プロピレン基、トリメチレン基、2-オキサトリメチレン基、2-オキサテトラメチレン基、2-オキサテトラメチレン基、2-メチルトリメチレン基、1-メチルトリメチレン基、2-メチルトリメチレン基、3-メチルトリメチレン基、2-オキサペンタメチレン基、2-チアペンタメチレン基、3-オキサペンタメチレン基又は3-チアペンタメチレン表、3-オキサペンタメチレン基又は3-チアペンタメチレン基であり得、好適には、テトラメチレン基、ペン 50

タメチレン基又は3ーオキサペンタメチレン基である。 【0074】 C法は、一般式(VI)を有する4ー置換サリチル酸又は6ー置換ー4ーヒドロキシピリジンー3ーカルボン酸化合物を原料として、化合物(II)を製造する方法である。第C1工程は、一般式(VII)を有する化合物を製造する工程で、一般式(VI)を有するカルボン酸類をエステル化することにより達成される。

【0075】エステル化反応は、溶剤を兼ねた過剰のエ ステル残基を形成するアルコール類中(例えば、メタノ ール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ベンジ ルアルコール、フェネチルアルコール等)、酸触媒(例 えば、塩酸、硫酸、硝酸のような鉱酸、メタンスルホン 酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン 酸、トルエンスルホン酸のようなスルホン酸類;好適に は、塩酸、硫酸又はトルエンスルホン酸)、ハロゲノト リC1 - C4 アルキルシラン (好適には、クロルトリメ チルシラン又はクロルトリエチルシラン) 又はハロゲン 化アセチル(好適には、クロロアセチル又はブロモアセ チル) の存在下、カルボン酸類(VI)をエステル殘基を形 成するアルコール類と、-10℃乃至150℃ (好適に は、10℃乃至100℃)で、30分間乃至36時間 (好適には、1時間乃至32時間) 反応させるか、不活 性溶剤中(例えば、ベンゼン、トルエン、キシレンのよ うな芳香族炭化水素類、エチルエーテル、テトラヒドロ フラン、ジオキサンのようなエーテル類、アセトン、2 ーブタノンのようなケトン類、アセトニトリルのような ニトリル類、N, Nージメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミドのようなアミド類;好適には、芳 香族炭化水素類又はアミド類)、塩基の存在下(例え ば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金 属炭酸塩、トリエチルアミン、N-メチルモルホリン、 ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、1,5-ジア ザビシクロ [4.3.0] -5-ノネン、1、8-ジア ザビシクロ [5.4.0] - 7 - ウンデセンのような有 機アミン類;好適には、アルカリ金属炭酸塩)、カルボ ン酸類(VI)をエステル殘基を形成するハライド類 (例え ば、メチルヨーダイド、エチルヨーダイド、プロピルヨ ーダイド、ブチルブロミド、ブチルヨーダイド、ベンジ ルクロリド、ベンジルブロミド、フェネチルクロリド 等)と、-10℃乃至150℃(好適には、10℃乃至 100℃)で、30分間乃至10時間(好適には、1時 間乃至6時間) 反応させることにより行われる。

【0076】第C2工程は、一般式(VIII)を有する化合物を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類、ジクロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2ージクロルエタンのようなハロゲン化炭化水素類、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類、アセトン、2ーブタノンのようなケトン類、アセトニトリルのようなニトリル類;好適には、ハロゲン

化炭化水素類)、塩基の存在下(例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩、トリエチルアミン、Nーメチルモルホリン、1,5ージアザビシクロ [4.3.0] -5ーノネン、1,8ージアザビシクロ [5.4.0] -7ーウンデセンのような有機アミン類;好適には、有機アミン類;更に好適には、トリエチルアミン、Nーメチルモルホリン又はピリジン)、カルボン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸へライド(好適には、無水トリフルオロメタンスルホン酸)と、10分間乃至6時間(好適には、30分間乃至3時間)反応させることにより行われる。

【0077】第C3工程は、一般式(X) を有する化合物

を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼン、 トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類、エチル エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエ ーテル類、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージ メチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリジノンの ようなアミド類又はこれら有機溶剤と水との混合溶剤; 好適には、アミド類)、パラジウム触媒の存在下(例え ば、パラジウムー炭素、水酸化パラジウム、酢酸パラジ ウム、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム: 好適には、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウ ム)、塩基の存在下(例えば、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリ ウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩、トリ エチルアミン、N-メチルモルホリン、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.0] -5-ノネン、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] - 7 - ウンデセンのような有機アミン 類;好適には、有機アミン類;更に好適には、トリエチ ルアミン、N-メチルモルホリン又はピリジン)、スル ホン酸エステル類(VIII)を一般式(IX)を有するホウ素化 合物と、20℃乃至150℃(好適には、50℃乃至1 20℃)で、10分間乃至6時間(好適には、30分間

【0078】第C4工程は、化合物(II)を製造する工程 40で、不活性溶剤中(例えば、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類、メタノール、エタノール、ブタノールのようなアルコール類、水又はこれらの混合溶媒;好適には、エーテル類とアルコール類の混合溶媒又は含水アルコール類)、化合物(X)をアルカリ(例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩;好適には、アルカリ金属水酸化物)と、0℃乃至150℃(好適には、20℃乃至100℃)で、30分間 50

乃至3時間) 反応させることにより行われる。

乃至16時間(好適には、1時間乃至10時間)反応させることにより行われる。

【0079】反応終了後、C法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採

取される。例えば、不溶物が存在する場合は、適宜適別して、又は、反応液が酸性又はアルカリ性の場合は、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができる。

【0080】D法は、一般式(XI)を有する2,4-ジヒドロキシ安息香酸を原料として、化合物(II)において、Xが式 =CH- を有する基であり、 R^4 が R^4 aである化合物(IIa)及びXが式 =CH- を有する基であり、 R^4 が R^4 bである化合物(IIb)を製造する方法である。

第D1工程は、一般式(XII)を有する化合物を製造する工程で、一般式(XI)を有するカルボン酸類をエステル化することにより達成され、本工程は、前記C法第C1工程と同様に行われる。

【0081】第D2工程は、一般式(XIII)を有する化合物を製造する工程で、カルボン酸類エステル類(XII)の水酸基をアルキル化、アラルキル化又は保護することにより達成される。

【0082】水酸基をアルキル化又はアラルキル化する 反応は、不活性溶剤中(例えば、ベンゼン、トルエン、 キシレンのような芳香族炭化水素類、エチルエーテル、 テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類、 アセトン、2-ブタノンのようなケトン類、N, N-ジ メチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、 N-メチル-2-ピロリジノンのようなアミド類;好適 には、ケトン類又はアミド類)、塩基の存在下(例え ば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金 属炭酸塩、トリエチルアミン、N-メチルモルホリン、 ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、1,5ージア ザビシクロ [4. 3. 0] - 5 - ノネン、1, 8 - ジア ザビシクロ [5.4.0] - 7 - ウンデセンのような有 機アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウムのよう なアルカリ金属水素化物;好適には、アルカリ金属炭酸 塩)、化合物(XII) を相当するアルキルハライド (好適 には、メチルヨーダイド、エチルヨーダイド又はその他 のアルキルクロリド、ブロミド若しくは又はヨーダイ ド)、相当するアラルキルハライド(好適には、ベンジ ルクロリド、ベンジルプロミド又はその他のアラルキル クロリド、プロミド若しくはヨーダイド)、ジC1-C 8 アルキル硫酸エステル、ジC7 - C12 アラルキル硫酸 エステル、ハロゲンで置換されていてもよいC1-C6 アルカンスルホン酸若しくはC6 - C10 アリールスルホ

今姉(VIII)をトリフルナ!

物を製造する工程で、化合物(XIII)をトリフルオロメタンスルホニル化することにより達成され、本工程は、前記C法第C2工程と同様に行われる。

【0087】第D4工程は、一般式(XV)を有する化合物を製造する工程で、化合物(XIV)を化合物(IX)と反応させることにより達成され、本工程は、前記C法第C3工程と同様に行われる。

【0088】第D5工程は、化合物(IIa) を製造する工程で、化合物(XV)において、式 OR^6 を有する基が R^4a である化合物(XVa) をアルカリ加水分解することにより達成され、本工程は、前記C法第C4工程と同様に行われる

【0089】第D6工程は、一般式(XVI)を有する化合物を製造する工程で、化合物(XV)において、 R^6 が R^6 aである化合物(XVb)の水酸基の保護基を除去することにより達成される。

【0090】水酸基を除去する反応は、保護基の種類により異なり、有機合成化学でよく知られている方法で行われる。

【0091】水酸基の保護基が環状エーテル若しくはチオエーテル基、メトキシメチル基又はメトキシエトキシメチル基である場合には、不活性溶剤中(例えば、メタノール若しくはエタノールのようなアルコール類又は水或はエチルエーテル、テトラヒドロフラン又はジオキサンのようなエーテル類とアルコール類との混合溶剤;好適には、アルコール類)、化合物(XV)を酸(例えば、塩酸、硫酸、硝酸のような鉱酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸のようなスルホン酸類;好適には、塩酸又はトルエンスルホン酸)と、一10℃乃至50℃(好適には、10℃乃至30℃)で、10分間乃至10時間(好適には、30分間乃至5時間)反応させることにより、水酸基の保護基を除去する反応が行われる。

【0092】水酸基の保護基が置換されていてもよいべ ンジル基又は置換されていてもよいベンジルオキシカル ボニル基である場合には、不活性溶剤中(例えば、エチ ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのような エーテル類、メタノール、エタノール、ブタノールのよ うなアルコール類、ギ酸、酢酸のようなカルボン酸類、 酢酸エチル、酢酸ブチルのようなエステル類;好適に は、アルコール類)、接触還元触媒存在下(例えば、パ ラジウムー炭素、パラジウムー硫酸バリウム、酢酸パラ ジウム、水酸化パラジウム、酸化白金、白金黒、ロジウ ムーアルミナ、トリフェニルホスフィン一塩化ロジウ ム;好適には、パラジウムー炭素)、化合物(XVb)を水 素(通常1気圧乃至5気圧、好適には、1圧乃至2気 圧)と、-10℃乃至100℃(好適には、10℃乃至 50℃)で、30分間乃至10時間(好適には、1時間 乃至5時間) 反応させることにより、水酸基の保護基を

ン酸 $C_1 - C_8$ アルキルエステル(好適なスルホン酸部分は、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-hルエンスルホン酸、p-h0 ロロベンゼンスルホン酸又はp-h0 アルカンスルホン酸若しくは $C_6 - C_{10}$ アリールスルホン酸 $C_7 - C_{12}$ アラルキルエステル(好適なスルホン酸部分は、メタンスルホン酸、h1 リフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-hルエンスルホン酸、p-hルエンスルホン酸、p-h0 で、p-h0 で p-h0 で、p-h0 で p-h0 で p

【0083】水酸基を保護する反応は、保護基の種類により異なり、有機合成化学でよく知られている方法で行われる。

【0084】水酸基の保護基が環状エーテル若しくはチ オエーテル基である場合には、水酸基を保護する反応 は、不活性溶剤中(例えば、ベンゼン、トルエン、キシ レンのような芳香族炭化水素類、エチルエーテル、テト ラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類;好適 には、エーテル類)、酸の存在下(例えば、塩酸、硫 酸、硝酸のような鉱酸、メタンスルホン酸、トリフルオ ロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンス ルホン酸のようなスルホン酸類;好適には、塩酸又はト ルエンスルホン酸)、化合物(XII)をジヒドロ環状エー テル若しくはチオエーテル化合物(例えば、ジヒドロフ ラン、ジヒドロピラン、4-メトキシジヒドロピラン、 ジヒドロチオピラン)と、-10℃乃至50℃ (好適に 30 は、10℃乃至30℃)で、30分間乃至10時間(好 適には、1時間乃至5時間)反応させることにより行わ れる。また、溶剤を兼ねて、大過剰のジヒドロ環状エー テル若しくはチオエーテル化合物を使用することもでき る。

【0085】水酸基の保護基がメトキシメチル基、メトキシエトキシメチル基又は置換されていてもよいベンジルオキシカルボニル基である場合には、水酸基を保護する反

応は、不活性溶剤中、塩基の存在下、化合物(XII)を保 40 護基の残基を有するハライド(例えば、メトキシメチル ブロミド、メトキシメチルヨーダイド、メトキシエトキ シメチルクロリド、メトキシエトキシメチルブロミド、 ベンジルオキシカルボニルクロリド、ベンジルオキシカルボニルブロミド、 pークロロベンジルオキシカルボニルクロリド、 pーメトキシベンジルオキシカルボニルクロリド)と反応させることにより行われ、使用される不活性溶剤、使用される塩基及び反応条件は、上記アルキル化又はアラルキル化反応と同様である。

【0086】第D3工程は、一般式(XIV) を有する化合 50 除去する反応が行われる。

88

【0093】第D7工程は、一般式(XVII)を有する化合 物を製造する工程で、ヒドロキシ化合物(XVI) をトリフ ルオロメタンスルホニル化することにより達成され、本 工程は、前記C法第C2工程と同様に行われる。

【0094】第D8工程は、一般式(XIX) を有する化合 物を製造する工程で、化合物(XVII)を一般式(XVIII) を 有する化合物と反応させることにより達成され、本工程 は、前記C法第C3工程と同様に行われる。

【0095】第D9工程は、化合物(IIb) を製造する工 程で、化合物(XIX) を加水分解することにより達成さ れ、本工程は、前記C法第C4工程と同様に行われる。 【0096】反応終了後、D法の各工程の目的化合物 は、常法に従って、反応混合物から採取される。例え ば、不容物が存在する場合は、適宜濾別して、又は、反 応液が酸性又はアルカリ性の場合は、適宜中和して、溶 剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、 残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機 溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、 溶媒を留去することにより得ることができ、必要なら ば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー 20 等でさらに精製することができる。

【0097】E法は、化合物(II)において、R4 がR4c であり、Xが式 =N- を有する基である化合物(II c) を製造する方法である。

第E1工程は、一般式(XXII)を有する化合物を製造する 工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼン、トルエン、 キシレンのような芳香族炭化水素類、ジクロルメタン、 クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロルエタンの ようなハロゲン化炭化水素類、エチルエーテル、テトラ ヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類;好適に は、エーテル類)、銅塩の存在下(例えば、塩化銅、臭 化銅、沃化銅のようなハロゲン化銅、臭化銅ージメチル スルフィド、沃化銅ージメチルスルフィドのようなハロ ゲン化銅ージメチルスルフィド錯体;好適には、沃化銅 又は沃化銅ージメチルスルフィド)、化合物(XX)をハロ ゲノギ酸Ci - Ci アルキル若しくはCi - Ci アリー ル(例えば、クロルギ酸メチル、クロルギ酸エチル、ク ロルギ酸イソブチル、クロルギ酸ヘキシル、クロルギ酸 フェニル、プロムギ酸フェニル;好適には、クロルギ酸 フェニル)と、-50℃乃至10℃(好適には、-30 ℃乃至0℃)で、10分間乃至5時間(好適には、30 分間乃至3時間) 反応させた後、一般式(XXI) を有する グリニアル試薬と、−50℃乃至10℃(好適には、− 30℃乃至0℃)で、10分間乃至5時間(好適には、 30分間乃至3時間)反応させることにより行われる。 また、反応液中の目的化合物(XXII)をそのまま次の工程 に用いることもできる。

【0098】第E2工程は、一般式(XXIII) を有する化 合物を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼ ン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類、ジ 50

クロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジ クロルエタンのようなハロゲン化炭化水素類、エチルエ ーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエー テル類;好適には、芳香族炭化水素類)、化合物(XXII) を酸化剤(例えば、oークロラニル、pークロラニルの ようなクロラニル類、ジクロロジシアノキノン;好適に は、クロラニル類)と、0℃乃至140℃(好適には、 20℃乃至120℃)で、30分間乃至5時間(好適に は、1時間乃至3時間)反応させることにより行われ る。

【0099】第E3工程は、一般式(XXV) を有する化合 物を製造する工程で、化合物(XXIII) を一般式(XXIV)を 有する化合物と反応させることにより達成され、本工程 は、銅塩の存在下又は不存在下、上記第E1工程と同様 に行われる。

【0100】第E4工程は、一般式(XXVI)を有する化合 物を製造する工程で、化合物(XXV)を酸化剤と反応させ ることにより達成され、本工程は、上記第 E 2 工程と同 様に行われる。

【0101】第E5工程は、化合物(IIc) を製造する工 程で、化合物(XXVI)を加水分解することにより達成さ れ、本工程は、前記C法第C4工程と同様に行われる。 【0102】又、化合物(II)において、R4 が水素原子 であり、Xが式 =N- を有する 基である化合物は、化合物(XXIII) を前記C法第C4工 程と同様に加水分解することによっても、製造できる。 【0103】反応終了後、E法の各工程の目的化合物 は、常法に従って、反応混合物から採取される。例え ば、不溶物が存在する場合は、適宜濾別して、又は、反 応液が酸性又はアルカリ性の場合は、適宜中和して、溶 剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、 残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機 溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、 溶媒を留去することにより得ることができ、必要なら ば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー 等でさらに精製することができる。

【0104】F法は、化合物(V) を製造する方法であ る。

第F1工程は、一般式(XXVII) を有する化合物を製造す る工程で、不活性溶剤中(例えば、ヘキサン、シクロヘ キサン、ベンゼン、トルエン、キシレンのような炭化水 素類、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサ ンのようなエーテル類、メタノール、エタノール、ブタ ノールのようなアルコール類、水または水と上記有機溶 剤の混合物;好適には、後述する還元剤が水素化リチウ ムアルミニウム又は水素化アルキルアルミニウムの場合 には、炭化水素類又はエーテル類、還元剤が水素化ホウ 素塩の場合には、アルコール類、水又は含水アルコール 類)、化合物(II)又はそのエステル体(化合物(II)を前 記C法第C1工程と同様に反応させて製造される。)を 還元剤(例えば、水素化リチウムアルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウムのような水素化アルキルアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウムのような水素化ホウ素塩;好適には、水素化リチウムアルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウム又は水素化ホウ素ナトリウム)と、-10で乃至100℃(好適には、10℃乃至50℃)で、10分間乃至10時間(好適には、30分間乃至5時間)反応させることにより行われる。

【0105】第F2工程は、一般式(XXVIII)を有する化 10 合物を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼ ン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類、ジ クロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジ クロルエタンのようなハロゲン化炭化水素類、エチルエ ーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエー テル類;好適には、ハロゲン化炭化水素類)、化合物(X-XVII) をハロゲン化剤 (例えば、チオニルクロライドの ようなハロゲン化チオニル、三塩化リン、三臭化リンの ような三ハロゲン化リン、五塩化リン、五臭化リンのよ うな五ハロゲン化リン、オキシ塩化リン、オキシ臭化リ ンのようなオキシハロゲン化リン、トリフェニルホスフ ィンー四塩化炭素、トリフェニルホスフィンー四臭化炭 素、トリフェニルホスフィン一四沃化炭素のようなトリ フェニルホスフィンー四ハロゲン化炭素、オキザリルク ロリド;好適には、チオニルクロライド、オキシ塩化リ ン、オキシ臭化リン又はオキザリルクロリド)と、-1 0℃乃至100℃ (好適には、10℃乃至50℃) で、 10分間乃至10時間(好適には、30分間乃至5時 間) 反応させることにより行われる。

【0106】第F3工程は、一般式(XXIX)を有する化合 30 物を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼ ン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類、ジ クロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジ クロルエタンのようなハロゲン化炭化水素類、エチルエ ーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエー テル類、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメ チルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリジノンのよ うなアミド類、ジメチルスルホキシドのようなスルホキ シド類;好適には、アミド類)、化合物(XXVIII)をアル カリ金属シアン化物(例えば、シアン化リチウム、シア ン化ナトリウム、シアン化カリウム;好適には、シアン 化ナトリウム又はシアン化カリウム)と、0℃乃至15 0℃(好適には、20℃乃至100℃)で、30分間乃 至20時間(好適には、1時間乃至10時間)反応させ ることにより行われる。

【0107】第F4工程は、化合物(V)を製造する工程で、化合物(XXIX)を加水分解することにより達成され、本工程は、前記C法第C4工程と同様に行われる。

【0108】 反応終了後、F法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例え

ば、不溶物が存在する場合は、適宜濾別して、又は、反 応被が酸性又はアルカリ性の場合は、適宜中和して、溶 剤を減圧留去することによって又は反応液中に、水また は塩化アンモニウム水溶液を加え、室温で撹拌した後、不溶物が存在する場合は、それを濾別して、酢酸エチル のような水不混和性有機溶剤で抽出し、無水硫酸マグネ シウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができ、

【0109】G法は、化合物(IV)を製造する方法である。

第G1工程は、一般式(XXXI)を有する化合物を製造する 工程で、不活性溶剤中(例えば、メタノール、エタノー ル、ブタノールのようなアルコール類、ピリジン、ルチ ジン、コリジンのようなピリジン類、N、N-ジメチル ホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メ チルー2ーピロリジノンのようなアミド類又はこれらの 混合溶媒;好適には、アルコール類又はピリジン類)、 化合物(XXX)をヒドロキシルアミン又はその塩(例え ば、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩のような鉱酸塩;好適に は、塩酸塩)と、0℃乃至100℃(好適には、20℃ 乃至50℃)で、10分間乃至6時間(好適には、30 分間乃至3時間)反応させることにより行われる。 尚、ヒドロキシルアミンの塩をアルコール溶媒中で反応 させる場合、ヒドロキシルアミンの塩を中和させるた め、塩基(水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化 カリウムのようなアルカリ金属水酸化物、炭酸リチウ ム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金 属炭酸塩、重炭酸ナトリウム、重炭酸カリウムのような アルカリ金属重炭酸塩、又はトリエチルアミン、N-メ チルモルホリン、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジ ン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノネ ン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウン デセンのような有機アミン類;好適には、水酸化リチウ ム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、トリエチルア ミン又はN-メチルモルホリン)を加えて反応を行うこ ともできる。

【0110】第G2工程は、化合物(IV)を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ジクロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2ージクロルエタンのようなハロゲン化炭化水素類、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類、メタノール、エタノール、ブタノールのようなアルコール類;好適には、アルコール類)、化合物(XXXI)を還元剤(例えば、亜鉛末、鉄粉、錫粉のような金属粉、好適には、亜鉛末)と、10で乃至1200(好適には、30で乃至1000)で、1時間乃至24時間(好適には、2時間)反応させることにより行われる。

50 【0111】又、化合物(IV)は、不活性溶剤中(例え

ば、メタノール、エタノール、ブタノールのようなアルコール類、ギ酸、酢酸、プロピオン酸のような脂肪酸又はこれらの混合溶剤;好適には、アルコール類)、D法第D6工程で述べた接触還元触媒の存在下、1万至2気圧の水素若しくはギ酸、ギ酸アンモニウムのようなギ酸類の存在下(好適には、ギ酸アンモニウム)、化合物(XXX)をアンモニウム塩(例えば、アンモニウムクロリド、アンモニウムブロミドのような鉱酸との塩、ギ酸アンモニウム、酢酸アンモニウムのようなカルボン酸との塩;好適には、アンモニウムクロリド又はギ酸アンモニウム)と、0℃乃至100℃(好適には、20℃乃至60℃)で、30分間乃至10時間(好適には、1時間乃至5時間)反応させることによっても製造される。

【0112】反応終了後、G法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、不溶物が存在する場合は、適宜濾別して、又は、反応液が酸性又はアルカリ性の場合は、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができる。

【0113】上記方法で製造される化合物(IV)において、R¹がアルキル基である化合物は、ラセミ体として得られる。このラセミ体は、常法、例えば、光学活性カラムクロマトグラフィーにより分割すること;光学活性有機酸(例えば、酒石酸、マンデル酸、カンファースルホン酸、しょうのう酸、O,O'ージベンゾイル酒石酸、O,O'ージトルオイル酒石酸等)との塩の分別結晶により分割すること;又は上記光学活性有機酸と脱水縮合させて光学活性カルボキシアミド化合物のジアステレオ異性体混合物とし、分別結晶によりジアステレオ異性体を分割した後、加水分解することにより、光学活性アミン化合物を得ることができる。

【0114】光学活性有機酸との塩の分別結晶による分割では、例えば、化合物(IV)のラセミ体と0.5乃至1当量の光学活性有機酸を熱不活性有機溶剤中に溶解させ、塩を形成させて、溶液を冷却することにより、化合物(IV)の内の一方の光学活性体の塩を結晶として析出させる。これを遮取し、得られた塩を再び、カ性ソーダ水のような塩基と混合して、分離してくる遊離光学活性アミン化合物を塩化メチレンのような有機溶剤で抽出して、更に有機溶剤を減圧留去して、目的の光学活性アミン化合物を得ることができる。もう一方のアミン化合物(IV)の光学活性体は、上記で用いた光学活性有機酸の対算体を用いて、上記と同様の方法で得ることができる。更に、上記で塩を遮取した残りの遮液をカ性ソーダ水のような塩基でアルカリ性にした後、析出するアミン化合物を塩化メチレンのような有機溶剤で抽出して、更に有50

機溶剤を減圧留去して、得られたもう一方のアミン化合物(IV)の光学活性体を豊富に含む混合物を上記で使用した光学活性有機酸の対掌体と塩を形成させ、上記と同様に、塩をアルカリで処理し、有機溶剤で抽出し、更に有機溶剤を減圧留去することにより、容易にもう一方のアミン化合物(IV)の光学活性体を得ることができる。

92

【0115】H法は、G法の原料化合物(XXX) におい て、R¹ が R¹aである化合物 (XXXa) を製造する方法であ る。第H1工程は、一般式(XXXIII)を有する化合物を製 造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼン、トル エン、キシレンのような芳香族炭化水素類、ジクロルメ タン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロルエ タンのようなハロゲン化炭化水素類、エチルエーテル、 テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類; 好適には、エーテル類)、一般式(XXXII) を有する化合 物を 式R¹a-Mg-Z (式中、R¹a及びZは、前述し たものと同意義を示す。)を有するグリニアル試薬又は 式 Rla-Li (式中、Rlaは、前述したものと同意 義を示す。)を有するアルキルリチウムと、−78℃乃 至50℃(好適には、-30℃乃至20℃)で、10分 間乃至10時間(好適には、30分間乃至5時間)反応 させることにより行われる。

【0116】第H2工程は、化合物(XXXa)を製造する工 程で、不活性溶剤中(例えば、ヘキサン、ヘプタン、ベ ンゼン、トルエン、キシレンのような炭化水素類、ジク ロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジク ロルエタンのようなハロゲン化炭化水素類、エチルエー テル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテ ル類、酢酸エチル、酢酸ブチルのようなエステル類、ア セトン、2-ブタノンのようなケトン類;好適には、ハ ロゲン化炭化水素類又はケトン類)、化合物(XXXIII)を 酸化剤(例えば、ジメチルスルホキシドーオギザリルク ロリド、ジメチルスルホキシドー無水硫酸・ピリジン錯 体、クロム酸ーピリジン、二酸化マンガン、酸化銀、 1, 1, 1-12-ベンジオドキシル-3(1H)-オン(デスーマー チン試薬) ;好適には、クロム酸-ピリジン、二酸化マ ンガン又はデスーマーチン試薬)と、−20℃乃至10 0℃(好適には、10℃乃至60℃)で、30分間乃至 24時間(好適には、1時間乃至16時間)反応させる ことにより行われる。

【0117】反応終了後、H法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、不溶物が存在する場合は、適宜濾別して、又は、反応液が酸性又はアルカリ性の場合は、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー

等でさらに精製することができる。

【0118】 I 法は、化合物(XXX) において、 R^1 が式 $C(R^1b)_3$ を有する基である化合物(XXXb)を製造する方法である。

第11工程は、化合物(XXXb)を製造する工程で、不活性 溶剤中(例えば、ベンゼン、トルエン、キシレンのよう な芳香族炭化水素類、ジクロルメタン、クロロホルム、 四塩化炭素、1,2-ジクロルエタンのようなハロゲン 化炭化水素類、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、 ジオキサンのようなエーテル類、N, N-ジメチルホル ムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル - 2 - ピロリジノンのようなアミド類;好適には、芳香 族炭化水素類)、塩基の存在下(例えば、炭酸ナトリウ ム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩、ナトリ ウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム t-ブトキシドのような金属アルコキシド類、リチウムジイ ソプロピルアミド、リチウムジシクロヘキシルアミドの アルカリ金属アミド類、トリエチルアミン、Nーメチル モルホリン、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、 1, 5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノネン、 1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセ ンのような有機アミン類、水素化ナトリウム、水素化カ リウムのようなアルカリ金属水素化物;好適には、カリ ウム t ープトキシド)、一般式(XXXIV)を有する化合物 を、式 R¹b-Z (式中、R1b及びZは、前述したも のと同意義を示す。)を有する化合物(好適には、メチ ルヨーダイド、エチルブロミド又はエチルヨーダイド) と、-50℃乃至100℃(好適には、0℃乃至50 ℃)で、10分間乃至5時間(好適には、30分間乃至 3時間)反応させることにより行われる。

【0119】反応終了後、I法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができる。【0120】 J法は、化合物(VII) において、R⁴ がR⁴dであり、Xが 式 =C- を有する基である化合物(VIIa)を製造する方法である。

【0121】第J1工程は、一般式(XXXVI)を有する化合物を製造する工程で、4ーアミノサリチル酸(XXXV)をエステル化することにより達成され、本工程は、前記C法第C1工程と同様に行われる。

【 0 1 2 2 】 第 J 2 工程は、一般式(XXXVII) を有する化合物を製造する工程で、化合物(XXXVI) の水酸基をアルキル化、アラルキル化又は保護することにより達成され、本工程は、前記D法第D 2 工程と同様に行われる。 【 0 1 2 3 】 第 J 3 工程は、一般式(XXXVIII) を有する 50 化合物を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド又はヘキサメチルホスホラミドのようなアミド類或はジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類等;好適にはヘキサメチルホスホラミド)、塩基の存在下(例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム又は炭酸リチウムのようなアルカリ金属炭酸塩類;好適にはアルカリ金属重炭酸塩類;好適にはアルカリ金属重炭酸塩

類)、化合物(XXXVII)を、ハロゲン化アルキル化合物 (例えば、沃化メチル、臭化エチル、沃化エチル、臭化 プロピル、沃化プロピル又は臭化プチル等;好適には沃化アルキル化合物)と、0 \mathbb{C} 乃至200 \mathbb{C} (好適には、50 \mathbb{C} 乃至150 \mathbb{C})で、10分間乃至12時間(好適には、30分間乃至5時間)反応させることにより行われる。

【0124】第J4工程は、化合物(VIIa)を製造する工程で、化合物(XXXVIII)の水酸基の保護基を除去することにより達成される。水酸基を除去する反応は、保護基の種類により異なり、有機合成化学でよく知られている方法で行われ、例えば、前記D法第D6工程と同様に行うことができる。

【0125】反応終了後、J法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができる。【0126】K法は、化合物(VII)において、R⁴がR⁴eであり、Xが、式、二C一を有する基である化合物(VIIb)を製造する方法である。

【0127】第K1工程は、一般式(XXXX)を有する化合 物を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ホルムア ミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド又 はヘキサメチルホスホラミドのようなアミド類或はジメ チルスルホキシドのようなスルホキシド類等;好適には ヘキサメチルホスホラミド)、塩基の存在下(例えば、 炭酸ナトリウム、炭酸カリウム又は炭酸リチウムのよう なアルカリ金属炭酸塩類或は炭酸水素ナトリウム、炭酸 水素カリウム又は炭酸水素リチウムのようなアルカリ金 属重炭酸塩類;好適にはアルカリ金属重炭酸塩類)、化 合物(XXXVII)を、一般式(XXXIX) を有する化合物 (例え ば、1,4ージョードブタン、1,5ージョードペンタ ン又はジエチレングリコール・ジーp-トシレート) と、0℃乃至200℃(好適には、50℃乃至150 ℃) で、10分間乃至12時間(好適には、30分間乃 至5時間) 反応させることにより行われる。

【0128】第K2工程は、化合物(VIIb)を製造する工

程で、化合物(XXXX)の水酸基の保護基を除去することにより達成される。水酸基を除去する反応は、保護基の種類により異なり、有機合成化学でよく知られている方法で行われ、例えば、前記D法第D6工程と同様に行うことができる。

【0129】反応終了後、K法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得ることができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラムクロマトグラフィー等でさらに精製することができる。

【0130】 L法は、化合物(X) において、 R^4 が R^4 f であり、Xが 式 =C- を有する基である化合物(Xa)を製造する方法である。

【0131】第L1工程は、一般式(XXXXII)を有する化合物を製造する工程で、不活性溶剤中(例えば、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素類、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド又はヘキサメチルホスホラミドのようなアミド類或はそれらの混合溶媒等;好適にはトルエン及びジメチルホルムアミドの混合溶媒)、塩基の存在下(例えば、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物等;好適には、水素化ナトリウム)、化合物(XVI)を、一般式(XXXXI)を有する化合物(例えば、N,Nージメチルカルバモイルクロライド等)と、一50℃乃至150℃(好適には、0℃乃至100℃)で、10分間乃至12時間(好適には、30分30間乃至5時間)反応させることにより行われる。

【0132】第L2工程は、一般式(XXXXIII) を有する 化合物を製造する工程で、化合物(XXXXII)を、100 の 乃至300 (好適には、200 で乃至260 で、10 分間乃至12 時間 (好適には、30 分間乃至3 時間) 反応させることにより行われる。

【0133】第L3工程は、一般式(XXXXIV)を有する化合物を製造する工程で、化合物(XXXXIII)をアルカリ加水分解することにより達成され、本工程は、前記C法第C4工程と同様に行われる。

【0134】第L4工程は、化合物(Xa)を製造する工程で、化合物(XXXXIV)のメルカプト基をアルキル化することにより達成され、本工程は、前記」法第 J3工程と同様に行われる。

【0135】反応終了後、L法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、適宜中和して、溶剤を減圧留去することによって又は溶剤を減圧留去し、残留物に水を加え、酢酸エチルのような水不混和性有機溶媒で抽出し、無水硫酸マグネシウム等で乾燥した後、溶媒を留去することにより得るこ 50

とができ、必要ならば、常法、例えば、再結晶、カラム クロマトグラフィー等でさらに精製することができる。 【0136】原料化合物(VI)及び(XXXV)は、市販されて いるか、公知の方法[例えば、4-メチルチオー2-ヒ ドロキシ安息香酸のような4-アルキルチオ又は4-ア ラルキルチオー2ーヒドロキシ安息香酸誘導体は、ジャ ーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー、第28巻、 第717 頁 (1985年) (J. Med. Chem., 28, 717 (1985))、ケミカル・アブストラクツ、第50巻、第16701 (1 956年) (Chem. Abstr., 50, 16701(1956)) 等の方法、4 ージメチルアミノー2ーヒドロキシ安息香酸、4ーピペ リジノー2ーヒドロキシ安息香酸のような4ーアミノー 2-ヒドロキシ安息香酸誘導体は、4-アミノー2-ヒ ドロキシ安息香を有機合成化学で良く知らているN-ア ルキル化する方法、4-ベンジル-2-ヒドロキシ安息 香酸のような4ーアラルキルー2ーヒドロキシ安息香酸 誘導体は、ケミストリー・アンド・インダストリー第37 頁 (1974年) (Chem. Ind., 37 (1974)) 等の方法、6 ーアルキルー4ーヒドロキシニコチン酸誘導体は、ケミ カル・アブストラクツ、第52巻、第10072 (1958年) (Chem.Abstr., 52, 10072(1958)) 等の方法又は6-アルコキシ若しくは6-アラルキルオキシー4-ヒドロ キシピリジンー5ーカルボン酸誘導体は、ジャーナル・ オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー、第20巻、第 1363頁 (1983年) (J. Heterocyclic Chem., <u>2</u>0, 1363 (1983)) 等に記載されている4, 6-ジヒドロキシニコ チン酸メチルエステルの6位の水酸基を選択的にアルキ ル化又はアラルキル化する方法]に従って、製造され る。また、原料化合物(IX)、(XVIII) 、(XXXIX) 及び(X XXXI) は、公知であるか公知の方法 [例えば、オーガニ ック・シンセシス・コレクティブ・ボリューム IV 、第 68頁 (1963年) : Organic Syntheses, col. vol. IV, 6 8 (1963)、ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミスト リー、第56巻、第3763頁 (1991年) : J. Org. Chem., 5 6,3763 (1991)] に従って、製造される。

96

【0137】本発明の化合物(I)又はその薬理上許容される塩は、優れたACAT阻害作用を有し、ACATに起因する各種疾患の治療剤若しくは予防剤、例えば、高脂血症の治療剤若しくは予防剤(特に、治療剤)、アテローム性動脈硬化症の治療剤若しくは予防剤(特に、治療剤)等として有用である。

【0138】本発明の化合物(I)又はその薬理上許容される塩を上記疾患の治療剤又は予防剤として使用する場合には、それ自体あるいは適宜の薬理学的に許容される、賦形剤、希釈剤等と混合し、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤若しくはシロップ剤等による経口的又は注射剤等による非経口的に投与することができる。 これらの製剤は、賦形剤(例えば、乳糖、白糖、ブドウ糖、マンニット、ソルビットのような糖誘導体;トウモロコシデンプン、馬鈴薯デンプン、αーデンプン、デキストリ

ン、カルボキシメチルデンプンのようなデンプン誘導 体;結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセル ロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボ キシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースカ ルシウム、内部架橋カルボキシメチルセルロースナトリ ウムのようなセルロース誘導体;アラビアゴム;デキス トラン; プルラン; 軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウ ム、メタ珪酸アルミン酸マグネシウムのような珪酸塩誘 導体;リン酸カルシウムのようなリン酸塩誘導体:炭酸 カルシウムのような炭酸塩誘導体;硫酸カルシウムのよ うな硫酸塩誘導体等)、結合剤(例えば、前記の賦形 ・剤;ゼラチン;ポリビニルピロリドン;マグロゴール 等)、崩壊剤(例えば、前記の賦形剤;クロスカルメロ ースナトリウム、カルボキシメチルスターチナトリウ ム、架橋ポリビニルピロリドンのような化学修飾され た、デンプン、セルロース誘導体等)、滑沢剤(例え ば、タルク;ステアリン酸;ステアリン酸カルシウム、 ステアリン酸マグネシウムのようなステアリン酸金属 塩;コロイドシリカ;ビーガム、ゲイロウのようなラッ クス類;硼酸;グリコール;フマル酸、アジピン酸のよ 20 うなカルボン酸類;安息香酸ナトリウムのようなカルボ ン酸ナトリウム塩;硫酸ナトリウムのような硫酸類塩; ロイシン;ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸マグ ネシウムのようなラウリル硫酸塩;無水珪酸、珪酸水和 物のような珪酸類;前記の賦形剤におけるデンプン誘導 体等)、安定剤(例えば、メチルパラベン、プロピルパ ラベンのようなパラオキシ安息香酸エステル類;クロロ ブタノール、ベンジルアルコール、フェニルエチルアル コールのようなアルコール類;塩化ベンザルコニウム; フェノール、クレゾールのようなフェノール類:チメロ サール;無水酢酸;ソルビン酸等)、矯味矯臭剤(例え ば、通常使用される、甘味料、酸味料、香料等)、希釈 剤、注射剤用溶剤(例えば、水、エタノール、グリセリ ン等)等の添加剤を用いて周知の方法で製造される。そ の使用量は症状、年齢等により異なるが、経口投与の場 合には、1回当り下限10mg(好適には、50m g)、上限1000mg (好適には、500mg) を、 静脈内投与の場合には、1回当り下限0.1mg (好適 には、1mg)、上限500mg (好適には、100m g) を成人に対して、1日当り1乃至6回症状に応じて 投与することが望ましい。以下に、実施例、参考例、試 験例及び製剤例を示し、本発明をさらに詳細に説明する が、本発明の範囲は、これらに限定されるものではな い。

[0139]

【実施例】実施例1-

N-[2-(2-xチルフェニル) フェニル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル]ウレア(例示化合物番号<math>1-5)

参考例4で得られた2-(2-メチルフェニル)安息香 50

酸 (106 mg, 0.5 mmol) とジフェニルホスホリルアジド (165 mg, 0.6 mmol) のベンゼン (2 ml) 溶液に、トリエチルアミン (51 mg, 0.5 mmol) のベンゼン (1 ml) 溶液を滴下し、室温で2.5時間攪拌した。これに、参考例1bで得られた3-(1-アミノー2,2-ジメチルプロピル) ピリジン (82 mg, 0.5 mmol) のベンゼン (1 ml) 溶液を滴下し、加熱還流下、2.5時間攪拌した。反応溶液に飽和炭酸ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧で濃縮して、粗生成物を得た。この粗生成物をエタノールから再結晶して、標題化合物 (39 mg:収率21%) を得た。

融点:247-248℃;

1H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 0.86 及び 0.87 (9 H, s), 1.97及び 2.0 4 (3 H, s), 4.33-4.37 (1 H, m), 5.39-5.42 (1 H, m), 6.02 及び 6.03(1 H, br.s), 7.09-7.40 (8 H, m), 7.93-7.97 (1 H, m), 8.27 (1 H, br.s), 8.41-8.43 (1 H, m);

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3333, 1638, 1549; マススペクトル (m/z) : 373(M*)。

[0140]

実施例2

N-[2-(2-メチルフェニル)-4-ビフェニル-1-イル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア(例示化合物番号1-391)2-(2-メチルフェニル)安息香酸の代わりに、参考例5fで得られた2-(2-メチルフェニル)-4-フェニル安息香酸を用いるほか、実施例1と同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をベンゼンから再結晶して、標題化合物を収率64%で得た。

融点:213-214℃ ;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.87 及び 0.88 (9H, s), 2.03及び 2.08 (3H, s), 4.35-4.43 (1 H, m), 5.47-5.52 (1H, m), 6.12-6.13 (1H, m), 7.15-8.43 (16H, m);

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3358, 1700, 1663, 1524, 762 ;マススペクトル (m/z) : 449(M⁺)。

【0141】実施例3

N- [4-メトキシー2-(2-メチルフェニル) フェニル] -N' - [2.2-ジメチルー1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア (例示化合物番号1-158) 2-(2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに、参考例6cで得られた4-メトキシー2-(2-メチルフェニル) 安息香酸を用いるほか、実施例1と同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物を酢酸エチルから再結晶して、標題化合物を収率41%で得た。

融点: 227-228℃ ;

¹H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃)δppm : 0.85 及び

0.86 (9H, s), 2.00及び 2.05 (3H, s), 3.80 (3H, s), 4.37-4.43 (1H, m), 5.31-5.37 (1H, m), 5.79 (1H, br.s), 6.70 (1H, d, J=3.0Hz), 6:92 (1H, dd, J=3.0及び 8.8Hz), 7.06-7.40 (6H, m), 7.68 (1H, dd, J=2.8及び 8.8Hz), 8.29 (1H, d, J=2.0Hz), 8.43 (1H, dd, J=1.4及び 4.7Hz) ;

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3354, 1648, 1537, 1210 ; マススペクトル (m/z) : 403(M*)。

【0142】実施例4

N- [4-ブトキシ-2-(2-メチルフェニル)フェニル]ーN'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア(例示化合物番号1-196)2-(2-メチルフェニル)安息香酸の代わりに、参考例7bで得られた4-ブトキシ-2-(2-メチルフェニル)安息香酸を用いるほか、実施例1と同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をベンゼンから再結晶して、標題化合物を収率67%で得た。

融点: 183-185℃; ¹H NMRスペクトル (270MH z, CDC13) δ ppm : 0.85 及び 0.86 (9H, s), 0.97(3H, t, J=7.4Hz), 1.41-1.55 (2H, m), 1.71-1.81 (2H, m), 1.99及び 2.06 (3H, s), 3.94 (2H, t, J=6.5H z), 4.36-4.43 (1H, m), 5.26-5.31 (1H, m), 5.73 (1H, br.s), 6.70 (1H, d, J=2.9Hz), 6.91 (1H, dd, J=2.9及び 8.8Hz), 7.06-7.40 (6H, m), 7.64 (1H, dd, J=3.0 及び 8.8Hz), 8.30 (1H, d, J=2.0Hz), 8.43-8.45 (1H, m);

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3355, 1645, 1544, 1206 ; マススペクトル (m/z) : 284(M⁺)。

【0143】 実施例5

N- [4-ベンジルオキシ-2-(2-メチルフェニル)フェニル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア(例示化合物番号1-328)

2- (2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに、参考例8で得られた4-ベンジルオキシ-2- (2-メチルフェニル) 安息香酸を用いるほか、実施例1と同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物を酢酸エチルから再結晶して、標題化合物を収率33%で得た。

融点: 194-198°C; ¹H NMRスペクトル (270MH z, CDCls) δ ppm : 0.85 及び 0.86 (9H, s), 1.97及び 40 2.03 (3H, s), 4.35-4.45 (1H, m), 5.05 (2H, s), 5. 27-5.32 (1H, m), 5.77 (1H, br.s), 6.77-7.44 (13H, m), 7.63-7.72 (1H, m), 8.29 (1H, br.s), 8.44 (1H, b r.d, J=4.8Hz);

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3354, 1697, 1649, 1541, 1204 ;

マススペクトル (m/z): 479(M*)。

【0144】実施例6

N-[4-(2-メチルフェニル) ピリジン-3-イ・ル] -N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)

2- (2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに、参考例9bで得られた4- (2-メチルフェニル) ピリジン-3-カルボン酸を用いるほか、実施例1と同様にし

プロピル] ウレア (例示化合物番号1-674)

100

て、粗生成物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラム クロマトグラフィー(溶出溶剤:塩化メチレン/メタノ ール=20/1から10/1)を用いて精製して、標題 化合物を収率90%で得た。

融点: 241-243℃; HNMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm: 0.87 (9H, s), 2.00 (3H, s), 4.38-4.50 (1H, m), 5.56 (1H, br.s), 6.19 (1H, br.s), 6.99-7.45 (7H, m), 8.26 (1H, br.s), 8.31 (1H, d, J=5.0Hz), 8.37-8.39 (1H, m), 9.30 (1H, s);

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3336, 1703, 1637, 1551, 1415 ; マススペクトル (m/z) : 374(M*)。

【0145】実施例7

N- [4-(2-メチルフェニル) -6-フェニルピリジン-3-イル] -N'- [2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア (例示化合物番号1-855)

2-(2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに、参考例10bで得られた4-(2-メチルフェニル) -6-フェニルピリジン-3-カルボン酸を用いるほか、実施例1と同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:塩化メチレン/メタノール=30/1から15/1)を用いて精製し、さらに酢酸エチルから再結晶して、標題化合物を収率83%で得た。

融点: 2 2 6 - 2 2 9 ℃; IH NMRスペクトル (270MH z, CDCl3) δ ppm : 0.88 (9H, s), 2.04 及び 2.05(3H, s), 4.39-4.50 (1H, m), 5.56-5.59 (1H, m), 6.16-6.19 (1H, br.s), 7.12-7.47 (9H, m), 7.95 (2H, d, J=6.7Hz), 8.28 (1H, br.s), 8.39 (1H, dd, J=1.2 及び 4.6Hz), 9.36 (1H,s);

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3335, 1702, 1557, 1532, 1238 ;

マススペクトル (m/z) : 351(M+H)。

【0146】実施例8

N- [4-(2-メトキシフェニル) -6-フェニルピリジン-3-イル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア (例示化合物番号1-856)

2-(2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに、参考例11cで得られた4-(2-メトキシフェニル) -6 ーフェニルピリジン-3-カルボン酸を用いるほか、実施例1と同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をエタノールから再結晶して、標題化合物を収率84%で得た。

融点: 180-183°C ; H NMRスペクトル (270MH 50 z, CDCl3)δppm : 0.88 (9H, s), 3.73 (3H, s), 4.54

(1H, br.d, J=8.4Hz), 5.30 (1H, br.d, J=8.4Hz), 6. 31 (1H, br.s), 6.99-7.49 (10H, m), 7.61 (1H, s). 7.97-8.01 (2H, m), 8.36 (1H, d, J=2.0 Hz), 8.45 (1 H, dd, J=1.3及び 4.7Hz), 9.03 (H, s) ; IRスペクトル (KBr) cm-1 : 3339, 1702, 1536, 1497, 1247 ;マススペクトル (m/z) : 467(M⁺+H)。マススペ クトル (m/z):467 (M+H)。

【0147】実施例9

N-[4-(2-メチルフェニル)-6-フェニルピリ ジン-3-イル] -N' - [2, 2-ジメチル-1-(2-ピリジル)プロピル]ウレア(例示化合物番号1 -912)

2- (2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに、参考 例10bで得られた4-(2-メチルフェニル)-6-フェニルピリジン-3-カルボン酸を用い、3-(1-アミノー2, 2-ジメチルプロピル) ピリジンの代わり に、参考例2で得られた2- (1-アミノ-2, 2-ジ メチルプロピル)ピリジンを用いるほか、実施例1と同 様にして、標題化合物を得る。

【0148】実施例10

N-[4-(2-メチルフェニル)-6-フェニルピリ ジン-3-イル] -N' - [2, 2-ジメチル-1-(4-ピリジル) プロピル] ウレア(例示化合物番号1 -940)

2- (2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに、参考 例10bで得られた4-(2-メチルフェニル)-6-フェニルピリジン-3-カルボン酸を用い、3-(1-アミノー2, 2-ジメチルプロピル) ピリジンの代わり に、参考例3で得られた4-(1-アミノ-2, 2-ジ メチルプロピル) ピリジンを用いるほか、実施例1と同 30 様にして、標題化合物を得る。

実施例11

(S) - (-) -N- [4-(2-メチルフェニル) -6-フェニルピリジン-3-イル]-N'-[2, 2-ジ メチルー1~(3-ピリジル)プロピル]ウレア(例示 化合物番号1-855)

3-(1-アミノー2, 2-ジメチルプロピル) ピリジ ンの代わりに、参考例12で得られた(S) - (-) -3-(1-アミノー2, 2-ジメチルプロピル) ピリジ ンを用いるほか、実施例7と同様の方法により、粗生成 40 物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィー (溶出溶剤:塩化メチレン/メタノール=10 /1)を用いて精製し、さらに酢酸エチルから再結晶し て、標題化合物を収率54%で得た。

融点:247-250℃;

旋光度: [α] ²⁴ -3.5° (cl. エタノー ル)。

【0149】実施例12

(R) - (+) -N- [4-(2-メチルフェニル) -

メチルー1- (3-ピリジル) プロピル] ウレア (例示 化合物番号1-855)

3-(1-アミノー2, 2-ジメチルプロピル) ピリジ ンの代わりに、参考例13で得られた(R)- (+) -3-(1-アミノー2, 2-ジメチルプロピル) ピリジ ンを用いるほか、実施例7と同様の方法により、粗生成 物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィー (溶出溶剤:塩化メチレン/メタノール=10 /1)を用いて精製し、さらに酢酸エチルから再結晶し て、標題化合物を収率37%で得た。

融点:250-252℃ ;

旋光度: [α] p 24 + 3.8° (c 1, エタノー ル)。

【0150】実施例13

N-[4-ジメチルアミノ-2-(2-メチルフェニ ル) フェニル] -N' - [2, 2-ジメチル-1-(3 -ピリジル)プロピル]ウレア(例示化合物番号1-4 42)

参考例16で得られた4-ジメチルアミノ-2-(2-メチルフェニル) 安息香酸 (255 mg, 1.0 mmol) 、ジフ エニルホスホリルアジド (0.258 ml, 1.2mmol)およびト リエチルアミン (0.146 ml, 1.05 mmol)をベンゼン (3 ml) 中、3時間加熱還流下、撹拌した。反応液に参考例 1 b で得られた 3 - (1-アミノ-2, 2-ジメチルプ ロピル) ピリジン (165 mg, 1.0 mmol) を加え、加熱環 流下、3時間撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加え水 洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮して 粗生成物を得た。この粗生成物をイソプロピルエーテル 中で結晶化させ濾取して、標題化合物 (393 mg:収率94 %)を得た。

融点: 201-207℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.85 及 び 0.87 (9H, s), 2.01 及び 2.10 (3H, s), 2.96 (6H, s), 4.51-4.62 (1H, m), 5.25-5.36 (1H, m), 5.57(1H, s), 6.55 (1H, d, J=3.0Hz), 6.77 (1H, dd, J=3.0及び 9.0Hz),7.04-7.49 (7H, m), 8.35 (1H, s), 8.46 $(1H, d, J=4.5Hz)_{o}$

【0151】実施例14

N- [2- (2-メチルフェニル) -4- (1-ピロリ ジニル)フェニル] - N' - [2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア (例示化合物番号1 -457)

参考例17cで得られた2-(2-メチルフェニル)-4- (1-ピロリジニル) 安息香酸を4-ジメチルアミ ノー2-(2-メチルフェニル)安息香酸の代わりに用 いるほか、実施例13と同様にして、標題化合物を収率 87%で得た。

融点:150-152℃ ;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.85 及び 6 - フェニルピリジン-3-イル] - N'-[2, 2-ジ 50 0.86 (9H, s), 1.95-2.10 (4H, m), 3.20-3.36 (4H,

m), 4.47-4.55 (1H, m), 5.26-5.34 (1H, m), 5.52 (1H, s), 6.40 (1H, d, J=2.5Hz), 6.61 (1H, dd, J=2.5及び 8.5Hz), 7.05-7.42 (7H, m), 8.34 (1H, s), 8.46 (1H, d, J=4.0Hz)。

【0152】実施例15

N- [2-(2-メチルフェニル)-4-モルホリノフェニル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア(例示化合物番号1-475)参考例18dで得られた2-(2-メチルフェニル)-4-モルホリノ安息香酸を4-ジメチルアミノ-2-(2-メチルフェニル)安息香酸の代わりに用いるほか、実施例13と同様にして、標題化合物を収率88%で得た。

融点:152-154℃;

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 0.86 及び 0.87 (9H, s), 1.99及び 2.06 (3H, s), 3.11-3.16 (4 H, m), 3.80-3.87 (1H, m), 4.36-4.50 (1H, m), 5.31-5.39 (1H, m), 5.76 (1H, s), 6.70 (1H, d, J=3.0Hz), 6.93 (1H, dd, J=2.5 及び 8.5Hz), 7.03-7.69 (7H, m), 8.33 (1H, s), 8.44 (1H, d, J=3.5Hz)。 実施例 1 6

N- [2-(2-メチルフェニル) -4-ピペリジノフェニル] -N' - [2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル) プロピル] ウレア (例示化合物番号1-465) 参考例19fで得られた2-(2-メチルフェニル) -4-ピペリジノ安息香酸を4-ジメチルアミノ-2-(2-メチルフェニル) 安息香酸の代わりに用いるほか、実施例13と同様にして、標題化合物を収率99%で得た。

融点:170-179℃ ;

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 0.85 及び 0.87 (9H, s), 1.51-1.90 (6H, m), 1.99及び 2.07 (3H, s), 3.11-3.19 (4H, m), 4.39-4.49 (1H, m), 5.30 -5.43 (1H, m), 5.70 (1H, s), 6.76 (1H, d, J=3.0H z), 6.98 (1H, dd, J=3.0 及び 9.0Hz), 7.02-7.31 (5 H, m), 7.39-7.46 (1H, m), 7.52-7.61 (1H, m), 8.35 (1H, s), 8.42-8.47 (1H, m)。

【0153】実施例17

N- [2-(2-メチルフェニル) -4-メチルチオフェニル] -N'-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリ 40ジル) プロピル] ウレア (例示化合物番号1-246) 参考例20dで得られた2-(2-メチルフェニル) -4-メチルチオ安息香酸(258 mg, 1.0 mmol)、ジフェニルホスホリルアジド(0.258 ml, 1.2mmol)およびトリエチルアミン(0.146 ml, 1.05 mmol)をトルエン(4 ml) 中、1時間加熱還流下、撹拌した。反応液に参考例1 bで得られた3-(1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル)ピリジン(165 mg, 1.0 mmol)を加え、加熱還流下、1時間撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加え水洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮して50

粗生成物を得た。この粗生成物をイソプロピルエーテル.中で結晶化させ濾取して、標題化合物 (325 mg:収率77%)を得た。

融点:209-211℃;

¹H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 0.85 及び 0.86 (9H, s), 1.99及び 2.02 (3H, s), 2.45 (3H, s), 4.30-4.41 (1H, br.s), 5.52 (1H, d, J=8.5Hz), 6.08 (1H, s), 7.01 (1H, d, J=1.5Hz), 7.03-7.42 (7 H, m), 7.90 (1H,dd, J=2.5 及び 8.5Hz), 8.26 (1H, s), 8.39 (1H, d, 4.5Hz)。

【0154】実施例18

N-[4-7yプロピルチオー2-(2-メチルフェニル)フェニル]-N'-[2,2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピル]ウレア(例示化合物番号<math>1-258)

参考例21 bで得られた4ーイソプロピルチオー2ー(2ーメチルフェニル)安息香酸を4ーメチルチオー2ー(2ーメチルフェニル)安息香酸の代わりに用いるほか、実施例17と同様にして、表題化合物の粗生成物を得た。この生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:塩化メチレン/メタノール=19/1)を用いて精製し、得られた結晶をイソプロピルエーテルーへキサンで洗浄して標題化合物を収率84%で得た。融点:189-191℃;

'H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 0.86 (9H, s), 1.25 (6H, d, J=6.5Hz), 1.99及び 2.02 (3H, s), 3.26 (1H, quintet, J=6.5Hz), 4.29-4.41 (1H, m), 5.41-5.60 (1H, m), 6.10-6.20 (1H, m), 7.04-7.41 (8H, m), 7.99 (1H, dd, J=3.5及び 8.5Hz), 8.24 (1H, s), 8.32-8.41 (1H, m)。

【0155】実施例19

N-[2, 2-ジメチル-1-(3-ピリジル)プロピ ル] -4-メトキシ-2-(2-メチルフェニル) フェ ニルアセトアミド (例示化合物番号2-23) 参考例23cで得られた4-メトキシー2-(2-メチ ルフェニル) フェニル酢酸(0.40 g, 1.56mmol)のジクロ ルメタン(5 ml)溶液にオキザリルクロライド(0.40 ml. 4.2 mmol) とジメチルホルムアミド1滴を加え、室温で 2時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し、残留物をベンゼ ンに溶かして減圧濃縮をして、残存するオキザリルクロ ライドを除去した後、残留物をジクロルメタン(4 ml)に 溶かし、参考例1bで得られた3-(1-アミノ-2, 2 - ジメチルプロピル) ピリジン(256 mg, 1.56 mmol) とトリエチルアミン (0.40 ml, 2.9 mmol)を加え、室温 で2時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し、残留物を酢酸 エチルと水に溶かし、酢酸エチルを分離して、抽出液を 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮した。残留物 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶剤:ジ クロルメタン/メタノール=20/1)を用いて精製し て、泡状固体の標題化合物(0.54 g,収率86%)を得

.

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm: 0.79 (9H, s), 2.01及び 2.04 (3H, s), 3.20 (1H, dd, J=11.5及 び 16.5Hz), 3.37 (1H, dd, J=6.5及び 16.5Hz), 3.8 4 (3H, s), 4.68 (1H, d, J=9.0Hz), 5.81 (1H, br.t, J=9.0Hz), 6.77 (1H, d, J=2.5Hz), 6.96 (1H, dd, J=2.5及び 8.5Hz), 7.02及び 7.08 (1H, d, J=7.5Hz), 7.1 3-7.40 (6H, m), 8.32 (1H, s), 8.48 (1H, d, J=4.5Hz), 2)。

[0156]

参考例1

3- (1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

(1 a) 3 - ピバロイルピリジン

カリウム tーブトキシド (74.06g, 0.66mol) のトルエ ン (400ml) 懸濁液に、氷冷下、3-アセチルピリジン (24.20g, 0.2mol) を滴下した。引き続き氷冷下で、1 8-クラウン-6-エーテル (0.53g, 0.002mol) を加 えてから、沃化メチル (93.68g, 0.66mol) のトルエン (100m1) 溶液を滴下した。このとき、反応温度が10 ℃以下になるように滴下速度を調節した。滴下終了後、 室温で1時間攪拌した。反応液に水(300m1)を加え、 有機層を分液した。水層を酢酸エチル(300ml)で抽出 し、得られた抽出液を先の有機層と合せ、無水硫酸ナト リウムで乾燥し、減圧濃縮した。得られた粗生成物を蒸 留して、標題化合物(26.73g, 収率82%)を得た。 沸点:75-78 ℃/4mmHg ; 1H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 1.36 (9H, s), 7.36 (1H, dd, J=4.7及 び 7.9Hz), 7.99 (1H, br.d, J=7.9Hz), 8.66 (1H, d d. J=1.7 及び 4.7Hz), 8.97 (1H, d, J=1.7Hz) ; IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1681, 1584 ; マススペクトル (m/z): 164(M+)。

(1 b) 3-(1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

窒素雰囲気下、参考例1aで得られた3-ピバロイルピ リジン (16.30g, 0.1mol) とギ酸アンモニウム (31.50 g, 0.5mol) をメタノール (200ml) 中で、1時間加熱 還流した。反応溶液を室温にした後、5%パラジウムー 炭素 (2.13g,0.001mol) を加え、油浴温度40-50 ℃で4 時間加熱した。反応終了後、ろ過によりパラジウムー炭 40 素を除き、得られたろ液を減圧で濃縮した。濃縮残渣に 15%水酸化ナトリウム水溶液(200ml)を加え、塩化 メチレン (200m1) で2回抽出した。抽出液を無水硫酸 ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた油状 物をエタノール (100ml) に溶解し、フマル酸 (11.61 g, 0.1mol) を加え、油浴上(温度40℃) で15分加 熱した後、放置し室温に戻した。生成した結晶をろ取 し、エタノール (50ml) で結晶を洗浄して、相当するフ マル酸塩 (26.73g, 融点:191-196 ℃) を得た。このフ マル酸塩に15%水酸化ナトリウム水溶液(200ml)を 50 106

加え、塩化メチレン(200ml)で2回抽出し、抽出液を 無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、シロップ 状の標題化合物(10.51g,収率64%)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.91 (9H, s), 3.75 (1H, s), 7.23 (1H, dd, J=4.9及び 7.9H z), 7.67 (1H, br.d, J=7.9Hz), 8.48 (1H, br.d, J=4.8Hz), 8.53 (1H,br.s) ;

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 3376, 1478, 1427, 1364, 718 ;

o マススペクトル (m/z) : 165(M⁺)。

【0157】参考例2

2-(1-アミノー2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

(2 a) 2-(1-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

窒素雰囲気下、2ーピリジンカルボキシアルデヒド(1.07 g.10 mmol)のテトラヒドロフラン(20 ml)溶液に、-78℃で、 tーブチルマグネシウムクロリドの2 Mテトラヒドロフラン溶液(7.5 ml)を滴下した。徐々に昇温し、約1時間かけて、反応液を室温に戻した。反応液に飽和炭酸ナトリウム溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧で留去して、粗生成物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:塩化メチレン/メタノール=30/1)を用いて精製して、結晶として、標題化合物(0.83g,収率50%)を得た。

融点:48-52℃ ;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 0.92 (9H, s), 4.28 (1H, d, J=7.1Hz), 4.35 (1H, d, J=7.1Hz), 7.12-7.21 (2H, m), 8.60-8.66 (1H, m), 8.54-8.57 (1H, m)。

2-ピバロイルピリジンオキシム (2b)参考例2aで得られた2-(1-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン (0.57 g, 3.45 mol) の 塩化メチレン (35 ml) 溶液に室温で、1,1,1-トリアセ トキシ-1,1-ジヒドロ-1,2-ベンズイオドキソール-3 (1H)-オンからなるデスーマーチン (Dess-Martin) 試 薬(1.61 g, 3.80 mmol)を加え、室温で30分間撹袢 した。反応終了後、反応溶液にエーテル (90 ml) を加 え、1規定水酸化ナトリウム水溶液 (39 ml) で洗浄し た。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮し た。得られた残渣に、ピリジン(5 ml)とヒドロキシル アミン塩酸塩(1.04g, 15.03 mmol)を加え、反応液を 加熱し、均一溶液とした後、放置し、約30分かけて室 温に戻した。反応溶液から溶媒を減圧で留去して、得ら れた残渣に水を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を 水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、 結晶として、標題化合物を得た。

融点:116-120℃;

'H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 1.21 (9H, s) 7.00 (1H, s), 7.18 (1H, d, J=8.0Hz), 7.25-7.29 (1H, m), 7.70-7.77 (1H, m), 8.70 (1H, br.d, J=5.7 Hz)。

(2c) 2-(1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

参考例 2 b で得られたオキシム誘導体全量をエタノール (3 ml) と酢酸 (3 ml) の混合溶媒に溶解し、0℃で亜鉛末 (0.98 g, 17.25 mmol) を加え、2 時間加熱還流下攪拌した。反応溶液をろ過して、得られたろ液を減圧濃縮した。飽和炭酸ナトリウム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:塩化メチレン/メタノール=10/1)を用いて精製して、シロップ状の標題化合物 (0.41 g, 収率83%)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.93 (9H, s), 1.98 (2H, br.s), 3.72 (1H, s), 7.12-7.21 (2H, m), 7.56-7.62 (1H, m), 8.55 (1H, br.d, J=4.4Hz);

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 3377, 1591, 1570, 1474, 1434, 797, 752 ;

マススペクトル (m/z): 165(M⁺)。

【0158】参考例3

4- (1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

(3 a) 4-(1-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

2ーピリジンカルボキシアルデヒドの代わりに、4ーピリジンカルボキシアルデヒドを用いるほか、参考例2aと同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をヘキサンー酢酸エチルから再結晶して、標題化合物を収率52%で得た。

融点:111-114℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.93 (9H, s), 2.22 (1H, m), 4.39 (1H, d, J=6.3 Hz), 7.22-7. 26 (2H, m), 8.52-8.54 (2H, m)。

(3b) 4-(1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル) ピリジン

2- (1-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル)ピ 40 リジンの代わりに、参考例3aで得られた4- (1-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピル)ピリジンを用いるほか、参考例2b及び2cと同様にして、油状物の標題化合物を収率51%で得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 0.91 (9H, s), 1.65 (2H, br.s), 3.69 (1H, s), 7.23 (2H, d, J=6.0Hz), 8.52 (2H, d, J=6.0Hz);

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 3299, 1662, 1600, 829, 563 :

マススペクトル (m/z): 165(M*)。

【0159】参考例4

2- (2-メチルフェニル) 安息香酸

(4 a) 2- (2-メチルフェニル) 安息香酸メチル サリチル酸メチル (1.51 g, 5 mmol) とトリエチルアミ ン (1.39 ml, 10 mmol) の塩化メチレン (10 ml) 溶液 に、氷冷下トリフルオロメタンスルホン酸無水物(1.23 ml, 7.5 mmol) を滴下し、室温で30分間反応させ た。反応終了後、反応液に酢酸エチルと水を加え、有機 層を分離し、この有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥 し、減圧濃縮して、粗スルホニルオキシ体を得た。この 粗スルホニルオキシ体をジメチルホルムアミド (15 ml) に溶解し、2-メチルフェニルホウ酸(1.02 g, 7.5 mmol) 、トリエチルアミン (2.1 ml, 15 mmol) 及び テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0.17 g, 0.15 mmol) を加え、油浴温度100℃で1時間反 応した。反応液に酢酸エチルを加え、水洗し、有機層を 無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮した。得られた 粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出 溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=20/1)を用いて精製 して、油状の標題化合物 (1.02 g, 収率90%)を得た。 'H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 2.07 (3H, s), 3.61 (3H, s), 7.06-7.98 (8H, m); IRスペクトル (液状) cm-1 : 1733, 1721, 1291, 1253,

108

マススペクトル (m/z): 226(M⁺)。

[0160]

(4b) 2-(2-メチルフェニル) 安息香酸 参考例4aで得られた2-(2-メチルフェニル) 安息 香酸メチル (1.02 g,4.5 mmol) と水酸化リチウム1水 和物 (0.57 g, 13.5 mmol) をメタノール (4ml) 、テトラヒ・ドロフラン (4 ml) 及び水 (1 ml) の混合溶媒に 加え、3時間加熱還流した。反応溶液に1規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧で濃縮した。ヘキサンを加え、得られた粗結晶を濾取して、標題化合物(0.46g, 収率48%) を得た。

融点:95-98℃。

参考例5

2- (2-メチルフェニル) -4-フェニル安息香酸 (5 a) 2, 4-ジヒドロキシ安息香酸メチル 2, 4-ジヒドロキシ安息香酸メチル 2, 4-ジヒドロキシ安息香酸 (15.41 g, 100 mmol) とクロロトリメチルシラン (38 ml, 300 mmol) のメタノール (100 ml) 溶液を 3 0 時間加熱還流した。反応溶液を減圧濃縮し、残渣に酢酸エチルを加え、飽和重炭酸ナトリウム水溶液で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、粗結晶を得た。この粗結晶を酢酸エチルーへキサンから再結晶して、標題化合物 (7.43 g

, 収率63%)を得た。

o 融点:118-120℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 3.92 (3H, s), 5.70 (1H, br.s), 6.36-6.41 (2H, m), 7.73 (1H, d, J=8.5Hz), 10.98 (1H, s) ;

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3344, 1644, 1436, 1282, 773 :

マススペクトル (m/z): 168(M⁺)。

【0161】(5b) 4-ベンジルオキシー2-ヒドロキシ安息香酸メチル

参考例 5 a で得られた 2, 4 ージヒドロキシ安息香酸メチル (3.40 g, 20.2mmol)、ベンジルプロミド (2.65 m 10 1, 22.2 mmol)及び炭酸カリウム (3.07 g, 22.2 mmol)の2ープタノン (60 ml) 溶液を 1 時間加熱還流した。ろ過により反応溶液から不溶物を除去し、ろ液を減圧濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=20/1)を用いて精製して、結晶として、標題化合物 (4.36 g, 収率83%)を得た。

融点:101-103℃ ;

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 3.91 (3H, s), 5.08 (2H, s), 6.49-6.53 (2H, m), 7.32-7.43 (5 20 H, m), 7.74 (1H, d, J=8.8Hz), 10.98 (1H, s); IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1668, 1621, 1347, 1251, 1218, 1140 ;

マススペクトル (m/z): 258(M⁺)。

【0162】 (5c) 4-ベンジルオキシ-2- (2 ーメチルフェニル) 安息香酸メチル

参考例5bで得られた4-ベンジルオキシー2-ヒドロ キシ安息香酸メチル (1.29 g, 5.0 mmol) とピリジン (0.84 ml, 10.5 mmol) の塩化メチレン (10 ml) 溶液 に、氷冷下、トリフルオロメタンスルホン酸無水物(1. 30 ml, 7.9 mmol) を滴下し、室温で1時間攪拌した。 反応溶液に酢酸エチルを加え、水、飽和炭酸ナトリウム 水溶液及び1規定塩酸で順次洗浄した。有機層を無水硫 酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮し、粗スルホニルオキ シ体を得た。この粗スルホニルオキシ体をジメチルホル ムアミド(20 ml) に溶解し、2-メチルフェニルほう 酸(1.02 g, 7.5 mmol)、トリエチルアミン(2.10 ml. 15 mmol) 及びテトラキストリフェニルホスフィンパラ ジウム (0.17 g, 0.15 mmol) を加え、100℃で1時 間反応した。反応溶液に酢酸エチルを加え、水洗し、有 機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥して、減圧濃縮した。 得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ー(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=10/1)を用 いて精製して、結晶として、標題化合物 (1.62 g. 収率 97%)を得た。

融点:73-79℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDC1s) δ ppm : 2.05 (3H, s), 3.59 (3H, s), 5.15 (2H, s), 6.80-7.45 (11H, m), 7.99 (1H, d, J=8.8Hz) ;

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1722, 1595, 1249, 1227,

1139, 1005 ;

マススペクトル (m/z): 332(M+)。

【0163】(5d) 4-ヒドロキシ-2-(2-メ チルフェニル) 安息香酸メチル

参考例5 c で得られた4 ーベンジルオキシー2 ー (2 ー メチルフェニル) 安息香酸メチル (1.19 g, 3.6 mmol) をメタノール (20 ml) に溶解し、5 %パラジウムー炭素 (0.38 g, 0.18 mmol) を加え、1 気圧の水素雰囲気下、室温で3 時間攪拌した。ろ過により反応溶液からパラジウムー炭素を除去し、得られたろ液

を減圧機縮して、結晶として、標題化合物 (0.83 g, 収率96%) を得た。

融点:109-112℃;

1H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 2.07 (3H, s), 3.59 (3H, s), 5.41 (1H, br.s), 6.66 (1H, d, J=2.6Hz), 6.85 (1H, dd, J=2.6及び 9.6Hz), 7.05-7.30 (4H, m), 7.95 (1H, d, J=8.6Hz) ;

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 3262, 1684, 1567, 1283

マススペクトル (m/z): 242(M⁺)。

【0164】 (5e) 2- (2-メチルフェニル) - 4-フェニル安息香酸メチル

参考例5dで得られた4-ヒドロキシー2- (2-メチ ルフェニル) 安息香酸メチル (0.33 g, 1.4 mmol) とピ リジン (0.16 ml, 2.0 mmol) の塩化メチレン (7 ml) 溶液に、氷冷下、トリフルオロメタンスルホン酸無水物 (0.25 ml, 1.5mmol) を滴下し、同温度で0.5時間 攪拌した。反応溶液に酢酸エチルを加え、水及び飽和炭 酸ナトリウム水溶液で順次洗浄した。有機層を無水硫酸 ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、粗スルホニルオキ シ体を得た。この粗スルホニルオキシ体をジメチルホル ムアミド (7 ml) に溶解し、フェニルほう酸 (0.25 g, 2.0 mmol) 、トリエチルアミン (0.57 ml, 4.1 mmol) 及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0. 05 g, 0.04 mmol)を加え、100℃で1時間反応し た。反応溶液に酢酸エチルを加え、水洗し、有機層を無 水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮した。得られた粗 生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶 剤:ヘキサン/酢酸エチル=12/1)を用いて精製し て、粘張な油状物として、標題化合物 (0.40 g, 収率97

 1 H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm $\,$: 2.12 (3H, s), 3.64 (3H, s), 7.12-7.68 (11H, m), 8.06 (1H, d, J=8.3Hz) ;

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1731, 1716, 1600, 1290, 1254, 1097, 757 ;

マススペクトル (m/z) : 302(M⁺)。

【0165】 (5f) 2- (2-メチルフェニル) - 4-フェニル安息香酸

50 参考例 5 e で得られた 2 - (2 - メチルフェニル) - 4

ーフェニル安息香酸メチル (0.40 g, 1.3 mmol) と水酸 化リチウム 1 水和物 (0.28 g, 6.6 mmol) をメタノール (4 ml)、テトラヒドロフラン (4 ml)及び水 (1 ml)の混合溶媒に加え、1時間加熱還流した。反応溶液を減圧で濃縮し、1規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、粗生成物を得た。この粗生成物をシクロヘキサンから再結晶して、標題化合物 (0.24 g, 収率63%)を得た。

融点:183-184℃;

'H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.13 (3H, s), 7.15-7.70 (11H, m), 8.15 (1H, d, J=8.3Hz) ; IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1682, 1296, 760 ; マススペクトル (m/z) : 288(M*)。

【0166】参考例6

4-メトキシ-2- (2-メチルフェニル) 安息香酸 (6a) 2-ヒドロキシー4-メトキシ安息香酸エチ ル

2ーヒドロキシー4ーメトキシ安息香酸(3.36 g, 20 mol)、1, 8ージアザビシクロ [5, 4, 0] ー7ーウンデセン(3.04 g, 20 mmol)及び沃化エチル(1.6 ml, 20 mmol)のアセトニトリル(40 ml)溶液を加熱 還流下4時間攪拌した。反応溶液に酢酸エチルを加え、水及び1規定塩酸で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧機縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=20/1)を用いて精製して、油状物の標題化合物(3.64g, 収率93%)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.40 (3H, t, J=7.1Hz), 3.82 (3H, s), 4.37 (2H, q, J=7.1Hz), 6.41-6.45 (2H, m), 7.75 (1H, d, J=9.3Hz), 11.05 (1H, s) ;

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1668, 1624, 1258, 779 :

マススペクトル (m/z): 196(M*)。

【0167】 (6b) 4-メトキシー2-(2-メチルフェニル) 安息香酸エチル

参考例 6 a で得られた 2 ー ヒドロキシー 4 ー メトキシ安 息香酸エチル (0.98 g, 5 mmol) とトリエチルアミン (1.4 ml, 10 mmol) の塩化メチレン (10 ml) 溶液 に、氷冷下、トリフルオロメタンスルホン酸無水物 (1.2 ml, 7.5 mmol) を滴下し、室温で 3 0 分間攪拌した。 反応溶液に酢酸エチルを加え、飽和炭酸ナトリウム水溶液で洗浄した。 有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、粗スルホニルオキシ体を得た。この粗スルホニルオキシ体をジメチルホルムアミド (15 ml) に溶解し、2 ーメチルフェニルほう酸 (1.02 g, 7.5 mmol) 、トリエチルアミン(2.1 ml, 15 mmol) 及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0.17 g, 0.15

に酢酸エチルを加え、水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤: ヘキサン/酢酸エチル=15/1)を用いて精製して、粘張油状物として、標題化合物(0.94g, 収率70%)を得た。

112

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.95 (3H, t, J=7.1 Hz), 2.07(3H, s), 3.85 (3H, s), 4.01 (2 H, q, J=7.1Hz), 6.72 (1H, d, J=2.6Hz), 6.93(1H, d d, J=2.6 及び 8.7Hz), 7.06-7.28 (4H, m), 7.99 (1H, d, J=8.7Hz) ;

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1706, 1600, 1280, 761 :

マススペクトル (m/z): 270(M*)。

【0168】(6c) 4-メトキシー2-(2-メチルフェニル) 安息香酸

参考例6 bで得られた4ーメトキシー2ー(2ーメチルフェニル)安息香酸エチル(0.93 g, 3.4 mmol)と水酸化リチウム1水和物(0.43 g, 10.3 mmol)をメタノール(4 ml)、テトラヒドロフラン(4 ml)及び水(1 ml)の混合溶媒に加え、5時間加熱還流した。反応溶液に1規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、粗生成物を得た。この粗生成物をヘキサンー酢酸エチルから再結晶して、標題化合物(0.58 g, 収率70%)を得た。

融点: 149-150℃ ;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.07 (3H, s), 3.85 (3H, s), 6.70 (1H, d, J=2.6Hz), 6.92 (1H, dd, J=2.6 及び 8.7Hz), 7.06-7.29 (4H, m), 8.05 (1H, d, J=8.7Hz) ;

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1671, 1597, 1279 ; マススペクトル (m/z): 242 (M⁺)。

[0169]

参考例7

4-ブトキシー2-(2-メチルフェニル)安息香酸 (7a) 4-ブトキシー2-(2-メチルフェニル) 安息香酸メチル

参考例5 d で得られた4ーヒ・ドロキシー2ー (2ーメチルフェニル) 安息香酸メチル (339 mg, 1.4 mmol) のジメチルホルムアミド (3 ml) 溶液に、氷冷下、水素化ナトリウム (80 mg, 1.7 mmol) と臭化ブチル (230 mg, 1.7 mmol) を順次加え、室温で18時間攪拌した。反応溶液に1規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧で留去して、粗標題化合物を得た。この化合物は精製することなく次の工程に用いた。

(7 b) 4-ブトキシー2- (2-メチルフェニル) 安息香酸

)、トリエチルアミン(2.1 ml, 15 mmol) 及びテトラ 参考例 7 a で得られた粗生成物全量と水酸化リチウム 1 キストリフェニルホスフィンパラジウム (0.17 g, 0.15 水和物 (0.18 g, 4.2mmol) をテトラヒドロフラン (2 m mmol) を加え、100℃で1時間反応した。反応溶液 50 l)、メタノール (2 ml) 及び水 (0.5 ml) の混合溶液 に加え、加熱還流下で7時間攪拌した。反応終了後、反応溶液に1規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧で留去した。得られた粗生成物にヘキサンを加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物(332 mg,収率83%)を得た。

融点: 113-114℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 0.97 (3H, t, J=7.3Hz), 1.41-1.55 (2H, m), 1.72-1.82 (2H, m), 2.07 (3H, s), 4.00 (2H, t, J=6.5Hz), 6.69 (1H, d, J=2.6Hz), 6.90 (1H, dd, J=2.6及び8.6Hz), 7.06-7.28 (4H, m), 8.04 (1H, d, J=8.6Hz) ; IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1683, 1593, 1294, 1220

マススペクトル (m/z): 284(M⁺)。

[0170]

参考例8

4-ベンジルオキシー 2-(2-メチルフェニル) 安息 香酸

参考例 5 c で得られた 4 ーベンジルオキシー 2 ー (2 ー メチルフェニル) 安息

香酸メチル(0.44 g, 1.3 mmol)と水酸化リチウム1水和物(0.28 g, 6.6 mmol)をメタノール(4 ml)、テトラヒドロフラン(4 ml)及び水(1 ml)の混合溶媒に加えし、4時間加熱還流した。反応溶液を減圧で濃縮し、1規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、粗結晶を得た。この粗結晶をヘキサンー酢酸エチルから再結晶して、標題化合物(0.28 g, 収率66%)を得た。

融点: 173-177℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.05 (3H, s), 5.11 (2H, s), 6.79 (1H, d, J=2.6Hz), 7.00 (1 H, dd, J=2.6及び 8.7Hz), 7.06-7.44 (9H, m), 8.06 (1 H, d, J=8.7Hz) ;

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1687, 1671, 1593, 1225, 1003, 763 ;

マススペクトル (m/z): 318(M⁺)。

[0171]

参考例9

4- (2-メチルフェニル) ピリジン-3-カルボン酸 40 (9a) 4- (2-メチルフェニル) ピリジン-3-カルボン酸エチル

ニコチン酸エチル(1.51 g, 10 mmol)とヨウ化銅ジメチルスルフィド錯体(0.10 g, 0.5 mmol)のテトラヒドロフラン(10 ml)溶液に、-20でクロルギ酸フェニル(1.57 g, 10 mmol)のテトラヒドロフラン(10 m l)溶液を滴下した。滴下終了後、-20で10分間 攪拌し、同温度で-トリルマグネシウムクロリドの1M テトラヒドロフラン溶液(10 ml)を滴下した。-20で15分間攪拌した後、反応温度を、約1時間かけ

て、徐々に室温に戻した。20%塩化アンモニウム水溶 液 (50 ml) を反応溶液に加え、酢酸エチル (100 ml) で抽出した。抽出液を1規定塩酸(20 ml)及び飽和塩 化ナトリウム水溶液 (20 ml) で順次洗浄し、無水硫酸 ナトリウムで乾燥し、減圧で濃縮して、粗ジヒドロピリ ジン体を得た。この粗ジヒドロピリジン体とロークロラ ニル (1.51 g, 10mmol) をトルエン (50 ml) に溶解 し、2.5時間加熱還流下攪拌した。反応溶液を冷却 し、エーテル(150 ml)と1規定水酸化ナトリウム水溶 液 (83 ml) を加え、室温で10分間攪拌した。セライ トを加え、不溶物をろ過した。ろ液を分液し、得られた 有機層を水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃 縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマト グラフィー(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=3/ 1) を用いて精製して、標題化合物(1.65 g, 収率68%) を得た。

114

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 1.00 (3H, t, J=7.0 Hz), 2.08(3H, s), 4.10 (2H, q, J=7.0Hz), 7.03-7.34 (5H; m), 8.74 (1H, d, J=4.9Hz), 9.16 (1 20 H, s) ;

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1717, 1589, 1279, 110 8, 762 ;

マススペクトル (m/z): 241(M⁺)。

[0172]

(9b) 4-(2-メチルフェニル) ピリジン-3-カルボン酸

参考例9 a で得られた4 — (2 — メチルフェニル) ピリジンー3 — カルボン酸エチル (452 mg, 1.87 mmol) と水酸化リチウム1水和物 (393 mg, 9.37 mmol) をメタノール (4 ml) 、テトラヒドロフラン (4 ml) 及び水 (1 ml) の混合溶媒に加え、30分間加熱還流した。反応溶液に1規定塩酸 (9.4 ml) を加え、減圧で濃縮した。析出した結晶を濾取し、水洗した。得られた粗結晶をエタノールから再結晶して、標題化合物 (251 mg, 収率63%) を得た。

融点: 203-204℃ ;

 1 H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 2.04 (3H, s), 7.05-7.33 (5H,m), 8.74 (1H, d, J=4.9Hz), 9.00 (1H, s) ;

uo IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1719, 1271 ; マススペクトル (m/z) : 213(M⁺)。

[0173]

参考例10

4 - (2-メチルフェニル) - 6-フェニルピリジン-3-カルボン酸

(10a) 4-(2-メチルフェニル)-6-フェニルピリジン-3-カルボン酸エチル

参考例9 a で得られた4-(2-メチルフェニル) ピリジン-3-カルボン酸

50 エチル (8.67 g, 35.9 mmol) のテトラヒドロフラン

(36 ml) 溶液に-20℃でクロルギ酸フェニル(5.91 g, 37.7 mmol) のテトラヒドロフラン (38 ml) 溶液 を滴下し、−20℃で10分間攪拌した。同温度でフェ ニルマグネシウムブロリドの2Mテトラヒドロフラン溶 液 (18.9 ml) を滴下し、-20℃で15分間攪拌した 後、反応温度を、約30分かけて、徐々に室温に戻し た。20%塩化アンモニウム水溶液を反応溶液に加え、 酢酸エチルで抽出した。抽出液を1規定塩酸と飽和塩化 ナトリウム水溶液で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで 乾燥し、減圧濃縮して、粗ジヒドロピリジン体を得た。 この粗ジヒドロピリジン体とo-クロラニル(9.72 g. 39.5 mmol)をトルエン(180 ml)に溶解し2時間加熱 還流下攪拌した。反応溶液を冷却し、1規定水酸化ナト リウム水溶液 (298 ml) を加え、室温で10分間攪拌し た。セライトを加え、不溶物をろ過し、不溶物をイソプ ロピルエーテルで洗浄した。ろ液を分液し、得られた有 機層を水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧で濃 縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマト グラフィー(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=15/ 1) を用いて精製し、標題化合物 (8.62 g, 収率76%)

¹H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.00 (3H, t, J=7.2Hz), 2.12 (3H, s), 4.12 (2H, q, J=7.2Hz), 7.09-7.51 (7H, m), 7.63 (1H, s), 8.04-8.09 (2H, m), 9.25 (1H, s);

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1728, 1715, 1591, 1232 ·

マスペクトル (m/z): 317 (M+)。

[0174]

(10b) 4-(2-メチルフェニル)-6-フェニ ルピリジン-3-カルボン酸

参考例10aで得られた4-(2- メチルフェニル)
-6-フェニルピリジン-3-カルボン酸エチル(8.62 g, 27.2 mmol) と水酸化リチウム1水和物(5.70 g, 136 mmol)をメタノール(54 ml)、テトラヒドロフラン(54 ml)及び水(14 ml)の混合溶媒に加え、1.5時間加熱還流した。反応溶液を減圧で濃縮し、1規定塩酸(136 ml)を加え、塩化メチレンで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、粗生成物を得た。この粗生成物にイソプロピルエーテルを加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物(5.30 g, 収率67%)を得た。

融点: 189-191℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 2.14 (3H, s), 7.13 (1H, br.d, J=7.4Hz), 7.24-7.37 (3H, m), 7.45-7.53 (3H, m), 7.63 (1H, s), 8.04-8.08(2H, m), 9.32 (1H, s) ;

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1713, 1596, 1536, 1281, 765 ;

マスペクトル (m/z): 289 (M⁺)。

[0175]

参考例11

4-(2-メトキシフェニル)-6-フェニルピリジン-3-カルボン酸

116

(11a) 4-(2-メトキシフェニル) ピリジンー6-カルボン酸エチルo-トリルマグネシウムクロリドの代わりに、2-ヨードアニソールとマグネシウムより 調製した2-メトキシフェニルマグネシウムヨーダイドの1Mエーテル溶液を用いて、参考例9aと同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=2/1)を用いて精製し、シロップ状の標題化合物を収率40%で得た。

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 1.09 (3H, t, J=7.2Hz), 3.73(3H, s), 4.15 (2H, q, J=7.2Hz), 6.90-7.43 (5H, m), 8.73 (1H, d, J=5.2Hz), 9.04 (1H, s);

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1724, 1589, 1278, 1110, 755 :

o マスペクトル (m/z): 257 (M⁺)。

[0176]

(11b) 4-(2-メトキシフェニル)-6-フェ ニルピリジン-3-カルボン酸エチル

4- (2-メチルフェニル) ピリジン-3-カルボン酸 エチルの代わりに、参考例11aで得られた4-(2-メトキシフェニル) ピリジン-3-カルボン酸エチルを 用いて、参考例10aと同様にして、粗生成物を得た。 この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー

(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=5/1)を用いて 精製し、標題化合物を収率85%で得た。

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 1.10 (3H, t, J=7.2Hz), 3.75(3H, s), 4.16 (2H, q, J=7.2Hz), 6.93-7.53 (8H, m), 7.68 (1H, s), 8.06 (2H,br.d, J=7.9Hz), 9.14 (1H, s);

IRスペクトル (液状) cm⁻¹ : 1719, 1591, 1249, 754

マスペクトル (m/z): 333 (M⁺)。

[0177]

(11c) 4-(2-メトキシフェニル)-6-フェニルピリジン-3-カルボン酸

4-(2-メチルフェニル)-6-フェニルピリジンー3-カルボン酸エチルの代わりに、参考例11bで得られた4-(2-メトキシフェニル)-6-フェニルピリジン-3-カルボン酸エチルを用いて、参考例10bと同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:塩化メチレン/メタノール=10/1)を用いて精製し、さらにイソプロピルエーテルを加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物を収率70%で得た。

50 融点: 158-163℃;

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 3.75 (3H, s), 6.93-7.55 (7H, m), 7.70 (1H, s), 8.05 (2H, br. d, J=7.9Hz), 9.20 (1H, s) ;

IRスペクトル (KBr) cm⁻¹ : 1699, 1593, 1249, 763 ; マスペクトル (m/z): 305 (M⁺)。

[0178]

参考例12

(S) - (-) - 3 - (1 - アミノ - 2, 2 - ジメチル プロピル) ピリジン

参考例1bで得られた(±)-3-(1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル)ピリジン(0.84 g,

5. 15 mmol) とDー(ー)ー酒石酸(0.77 g. 5.15 mmol)を、メタノール(10ml)と水(2ml)の混合溶液に加熱して溶解し、室温に放置した後、析出した結晶を適取して、標題化合物のDー(ー)ー酒石酸塩(0.74g)を得た。これを15%カ性ソーダ水溶液(10ml)と塩化メチレン(20ml)の混合溶液中、攪拌し、塩化メチレン層を分離した。この塩化メチレン層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、結晶性の標題化合物(0.33g,収率39%)を得た。

融点: 47-49℃:

旋光度: [α] p²⁴ -1.9° (c 1, メタノール)。 【O 1 7 9】

参考例13

(R) - (+) -3- (1-アミノ-2, 2-ジメチルプロビル) ピリジン

参考例12において、(S)-(-)-3-(1- ア ミノ-2, 2-ジメチルプロピル)ピリジンのD-

(一) 一酒石酸塩(0.74g) を濾取して、得られた濾液を減圧で濃縮した。この残留物を15%カ性ソーダ水溶液(10ml)と塩化メチレン(20ml)の混合溶液に溶解し、塩化メチレン層を分離した。この塩化メチレン層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、結晶性の残留物(0.48g) を得た。これをLー(+)一酒石酸(0.44g, 2.93mm ol)とともに、80%水性メタノールから再結晶して、標題化合物のLー(+)一酒石酸塩(0.74g)を得た。これを15%カ性ソーダ水溶液(10ml)と塩化メチレン(20ml)の混合溶液中、攪拌し、塩化メチレン層を分離した。この塩化メチレン層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮して、結晶性の標題化合物(0.36g, 収率43%)を得た。融点:48-49.5℃;

旋光度: $[\alpha] p^{24} +3.4^{\circ} (c 1, メタノール)$ 。 【0180】

参考例14

(R) - (+) - 3 - (1 - T = 1 - 2, 2 - y = y = 1 - 2, 2 - y = y = 1 - 2, 2 - y = 1 - 2, 3 - y =

分離剤として、D- (-) -酒石酸の代わりにL- (+) -酒石酸を用い、参考例12と同様にして、参考例1bで得られた(±)-3-(1-アミノ-2, 2-ジメチルプロピル)ピリジンから標題化合物を得た。

[0181]

参考例15

(S) - (-) - 3- (1-アミノー 2, 2-ジメチル プロピル) ピリジン

118

分離剤として、L-(+)-酒石酸の代わりにD-

(一) -酒石酸を用い、参考例13と同様にして、参考例14で得られた濾液から標題化合物を得た。

[0182]

参考例16

4-ジメチルアミノー2- (2-メチルフェニル) 安息 香酸

(16a) 4-アミノー2-ヒドロキシ安息香酸メチル4-アミノー2-ヒドロキシ安息香酸 (25g)のメタノール (670ml) 懸濁液に濃硫酸 (33ml)を加え、64時間還流下、撹拌した。反応液を濃縮し、残留物に10%炭酸ナトリウム水溶液を加えて中和し、沈殿物を濾取して、標題化合物(27.3g) を得た。

[0183]

融点:119-120℃ ;

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 3.88 (3H, s), 4.10 (2H, br.s), 6.15 (1H, d, J=7.5Hz), 6.16 (1H, s), 7.62 (1H, d, J=7.5Hz)。

[0184]

(16b) 4-アミノ-2-ベンジルオキシ安息香酸メチル

参考例(16a)で得られる4ーアミノー2ーヒドロキシ安息香酸メチル(4.7g)、臭化ベンジル(2.31ml)および炭酸カリウム(9.75g)を含むN,Nージメチルアセトアミド(50ml)を80℃で16時間撹拌した。反応液を酢酸エチルと水に溶かし、酢酸エチル層を分離した後、水洗し、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/1)を用いて精製することにより、結晶性の標題化合物(2.94g)を得た。

融点: 126-128℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 3.84 (3H, s), 4.02 (2H, br.s), 5.12 (2H, s), 6.23-6.26 (2H, m), 7.26-7.41 (3H, m), 7.50-7.53 (2H, m),7.77 (140 H, d, J=9.0Hz)。

[0185]

(16c) 2-ベンジルオキシー 4-ジメチルアミノ 安息香酸メチル

参考例(16b)で得られた4-アミノ-2-ベンジルオキシ安息香酸メチル(1.20g)、沃化メチル (0.612ml)及び炭酸水素ナトリウム (1.57g)をヘキサメチルリン酸トリメチル (20ml)中、130℃で2時間撹拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ

融点: 81-83℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 3.00 (6H, s), 3.85 (3H, s), 5.19 (2H, s), 6.18 (1H, d, J=2.5Hz), 6.28 (1H, dd, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.29-7.41 (3H, m), 7.54 (2H, d, J=7.5Hz), 7.84 (1H, d, J=9.0Hz)。

[0186]

(16d) 2ーヒドロキシー 4ージメチルアミノ安息 香酸メチル

参考例(16c)で得られた2-ベンジルオキシー4-ジメチルアミノ安息香酸メチル (990mg)と5%パラジウム炭素 (<math>500mg)をメタノール (10m1)中、水素ガス雰囲気下、50で1.5時間撹拌した。触媒を濾去した後、濾液を減圧機縮して、結晶性の標題化合物 (<math>618mg)を得た。

融点: 82-83℃;

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 3.02 (6H, s), 3.88 (3H, s), 6.14 (1H, d, J=2.5Hz), 6.21 (1H, dd, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.65 (1H, d, J=9.0Hz)。

[0187]

(16e) 4ージメチルアミノー2ー (2ーメチルフ エニル) 安息香酸メチル

2ーヒドロキシー4ーメトキシ安息香酸エチルの代わりに、参考例(16d)で得られた2ーヒドロキシー4ージメチルアミノ安息香酸メチルを用いるほかは、参考例(6b)と同様にして、粗生成物を得た。この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶剤:ヘキサン/酢酸エチル=7/2)を用いて精製することにより、粘稠油状物として標題化合物を収率99%で得た。

¹H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.08 (3H, s), 3.03 (6H, s), 3.58 (3H, s), 6.42 (1H, d, J=2.5Hz), 6.66 (1H, dd, J=2.5及び 9.0Hz), 7.08-7.16 (1H, m), 7.16-7.30 (3H, m), 7.97 (1H, d, J=9.0Hz), 2)。

[0188]

(16f) 4ージメチルアミノー2ー(2ーメチルフ エニル) 安息香酸

参考例(16e)で得られた4ージメチルアミノー2ー(2ーメチルフェニル)安息香酸メチル(827mg)と水酸化リチウム1水和物(1.28g)をメタノール(6ml)、テトラヒドロフラン(6ml)及び水(1.5ml)の混合溶剤中で24時間加熱還流した。反応液を減圧濃縮した後、1規定塩酸を加えて中和し、生成物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した後、残留物をイソピロピルエーテルと酢酸エチル中で結晶化させ、遮取することにより標題化合物(526mg)

を得た。

融点: 210-211℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 2.08 (3H, s), 3.02 (6H, s), 6.37 (1H, d, J=2.5Hz), 6.64 (1H, dd, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.06-7.12 (1H, m), 7.13-7.29 (3H, m), 8.01 (1H, d, J=9.0Hz)。

120

[0189]

参考例17

2- (2-メチルフェニル) -4- (1-ピロリジニ 10 ル) 安息香酸

(17a) 2ーベンジルオキシー4ー(1ーピロリジニル)安息香酸メチル参考例16(b)で得られた4ーアミノー2ーベンジルオキシ安息香酸メチル (598mg)、1,4ージョードブタン (0.31ml)および重炭酸ナトリウム (786mg)のヘキサメチルホスホロアミド (10ml)混合液を130℃で1.5時間撹拌した。反応液を酢酸エチルと水に溶かし、酢酸エチル層を分離し、水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた結晶をイソプロピルエーテルーヘキサン (1:1)で洗浄することにより、標題化合物 (501mg) を得た。

融点: 143-144℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.99-2.04 (4H, m), 3.28-3.33(4H, m), 3.85 (3H, s), 5.18 (2 H, s), 6.05 (1H, d, J=2.0Hz), 6.15 (1H, dd, J=2.0 及び 9.0Hz), 7.28-7.41 (3H, m), 7.55 (2H, d, J=8.5 Hz), 7.84 (1H, d, J=9.0Hz)。

[0190]

(17b) 2-ヒドロキシー4-(1-ピロリジニル) 安息香酸メチル

参考例(17a)で得られた 2-ベンジルオキシー4-(1-ピロリジニル)安息香酸メチル(1.25g)と 5%パラジウム-炭素(0.62g)をエタノール(12m1)とテトラヒドロフラン(4m1)の混合溶剤中、水素ガス雰囲気下70℃で1.5時間撹拌した。触媒を濾去した後、濾液を減圧機縮し、得られた粗結晶をイソプロピルエーテルで洗浄することにより、標題化合物(446mg)を得た。

融点: 124-126℃;

¹H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.95-2.04 (4H, m), 3.29-3.38(4H, m), 3.87 (3H, s), 6.01 (1H, d, J=2.0Hz), 6.08 (1H, dd, J=2.0及び 9.0Hz), 7.64 (1H, d, J=9.0Hz)。

[0191]

(17c) 2-(2-メチルフェニル)-4-(1-ピロリジニル) 安息香酸メチル

2-ヒドロキシー4-メトキシ安息香酸エチルの代わりに参考例(17b)で得られた2-ヒドロキシー4-(1-ピロリジニル)安息香酸メチルを用いる他、参考例(6b)と同様にして粗生成物を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/

酢酸エチル=9/1)を用いて精製することにより、粘 稠油状物として標題化合物を収率65%で得た。

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 1.98-2.00 (7H, m), 3.29-3.38(4H, m), 3.58 (3H, s), 6.28 (1 H, d, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.05-7.28 (4H, m)。

[0192]

(17d) 2-(2-メチルフェニル)-4-(1-ピロリジニル) 安息香酸

参考例(17c)で得られた2-(2-メチルフェニル)-4-(1-ピロリジニル)安息香酸メチル (369mg)と水酸化リチウム1水和物 (524mg)をメタノール(4m1)、テトラヒドロフラン (4m1)及び水 (1m1)の混合溶剤中で64時間加熱還流した。反応液を減圧濃縮した後、1規定塩酸を加えて中和し、生成物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した後、残留物をイソピロピルエーテル中で結晶化させ、濾取することにより標題化合物 (157mg)を得た。

融点: 213-215℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 1.98-2.14 (7H, m), 3.29-3.42(4H, m), 6.25 (1H, d, J=2.5Hz), 6.51 (1H, dd, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.08-7.33 (4H, m), 8.01 (1H, d,J=8.5Hz)。

[0193]

参考例18

4ーモルホリノー2ー(2ーメチルフェニル)安息香酸(18a) 2ーベンジルオキシー4ーモルホリノ安息 香酸メチル

参考例16(b)で得られた4-アミノー2-ベンジルオキシ安息香酸メチル(598mg)、ジエチレングリコール・ジーpートシレート(967mg)及び重炭酸ナトリウム(786mg)のヘキサメチルホスホロアミド(10ml)混合液を130℃で1.5時間撹拌した。反応液を酢酸エチルと水に溶かし、酢酸エチル層を分離し、水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=7/3)を用いて精製することにより、結晶性の標題化合物(267mg)を得た。

融点: 112-114℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDC13) δ ppm : 3.28 (4H, t, J=5.0Hz), 3.89 (4H, t, J=5.0Hz), 3.92 (3H, s), 5.22 (2H, s), 6.47 (1H, d, J=2.5Hz), 6.53(1H, dd, J=2.5及び 9.0Hz), 7.33-7.47 (3H, m), 7.58 (2H, d, J=7.5Hz), 7.90 (1H, d, J=9.0Hz)。

[0194]

(18b) 2ーヒドロキシー4ーモルホリノ安息香酸 メチル

参考例(18a)で得られた2-ベンジルオキシ-4- 50

モルホリノ安息香酸メチルを2ーベンジルオキシー4ージメチルアミノ安息香酸の代わりに用いる他、参考例(16d)と同様にして、標題化合物を収率95%で得た。

融点: 108-109℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 3.29 (4H, t, J=5.0Hz), 3.83 (4H, t, J=5.0Hz), 3.90 (3H, s), 6.34 (1H, d, J=2.5Hz), 6.40 (1H, dd, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.69 (1H, d, J=9.0Hz)。

0 [0195]

(18c) 2-(2-メチルフェニル)-4-モルホ リノ安息香酸メチル

2ーヒドロキシー4ーメトキシ安息香酸エチルの代わりに参考例(18b)で得られた2ーヒドロキシー4ーモルホリノ安息香酸メチルを用いる他、参考例(6b)と同様にして租生成物を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=7/3)を用いて精製することにより、粘稠油状物として標題化合物を収率93%で得た。

[0196]

(18d) 2-(2-メチルフェニル)-4-モルホリノ安息香酸

参考例(18b)で得られた2-(2-メチルフェニル)-4-(1-ピロリジニル)安息香酸メチルを4-ジメチルアミノ-2-(2-メチルフェニル)安息香酸メチルの代わりに用いる他、参考例(16f)と同様にして粗生成物を得た。得られた粗生成物をインプロピルエーテル中で結晶化させ、結晶を濾取することにより標題化合物を収率84%で得た。

融点: 201-204℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.08 (3H, s), 3.29 (4H, t, J=5.0Hz), 3.84 (4H, t, J=5.0Hz), 6.60 (1H, d, J=2.5Hz), 6.86 (1H, dd, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.05-7.11 (1H, m), 7.15-7.31 (3H, m), 8.03 (1H, d, J=8.5Hz)。

[0197]

40

参考例19

2-(2-メチルフェニル)-4-ピペリジノ安息香酸(19a) 4-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸エチル

4-アミノー2-ヒドロキシ安息香酸 (25g)と沃化エチル (26.7g) のアセトニトリル(250ml) 混合液に、<math>1、 $8-ジアザビシクロ <math>\begin{bmatrix} 5 & 4 & 0 \end{bmatrix} -7-$ ウンデセン(26.1g) を加え、混合物を8時間還流下、撹拌した。反応液を酢酸エチルと水に溶かし、酢酸エチル層を分離し、

水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた結晶性目的物をイソプロピルエーテルー酢酸エチルで洗浄、遮取することにより、標題化合物 (15.8g)を得た。

融点: 114-116℃ ;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.38 (3H, t, J=7.0Hz), 4.12 (1H, br.s), 4.34 (2H, q, J=7.0Hz), 6.13-6.17 (2H, m), 7.63 (1H, d, J=9.0H

z)。さらに結晶濾液を減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=3/1)を用いて精製することにより、標題化合物 (6.33g)を得た。

[0198]

(19b) 4-アミノー2-ベンジルオキシ安息香酸 エチル

55%油性水素化ナトリウム (1.32g)を含むN, Nージメチルアセトアミド(25m1) およびトルエン (25m1) 混合液に、参考例19 (a) で得られた4ーアミノー2ーヒドロキシ安息香酸エチル(5g)のN, Nージメチルアセトアミド (25m1) 溶液を室温で滴下し、混合物を30分 20間室温で撹拌した。これに臭化ベンジル(3.61m1)のN, Nージメチルアセトアミド (10m1) 溶液を室温で滴下し、さらに室温で1.5時間撹拌した。反応液に酢酸エチルを加え、食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー

(溶出溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=3/2) を用いて 精製した後、得られた結晶性の目的化合物をイソプロピ ルエーテルで洗浄することにより、標題化合物 (3.44g) を得た。

融点: 124-127℃;

融点: 87-89℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.32 (3H, t, J=7.0Hz), 4.00 (1H, br.s), 4.31 (2H, q, J=7.0Hz), 5.12 (2H, s), 6.24-6.27 (2H, m), 7.30-7.41 (3H, m), 7.51 (2H, d, J=7.0Hz), 7.77 (1H, d, J=7.0Hz), 2)。

[0199]

(19c) 2-ベンジルオキシー4-ピペリジノ安息香酸エチル

参考例19(b)で得られた4-アミノ-2-ベンジル 40 オキシ安息香酸エチル(2g)、1,5-ジョードペンタン

(1.10ml)および重炭酸ナトリウム (2.48g)のヘキサメチルホスホロアミド (30ml) 混合液を130℃で2時間撹拌した。反応液を酢酸エチルと水に溶かし、酢酸エチル層を分離し、水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=4/1)を用いて精製することにより、結晶性の目的化合物 (1.70g)を得た。

124

・1 H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 1.33 (3H, t, J=7.0Hz), 1.60-1.73 (6H, m), 3.20-3.33 (4H, m), 4.31 (2H, q, J=7.0Hz), 5.15 (2H, s), 6.42 (1H, d, J=2.0Hz), 6.48 (1H, dd, J=2.0及び 9.0Hz), 7.3 0-7.41 (3H, m), 7.54 (2H, d, J=7.5Hz), 7.82 (1H, d, J=9.0Hz)。

[0200]

(19d) 2-ヒドロキシー4-ピペリジノ安息香酸 エチル

10 参考例(19c)で得られた2-ベンジルオキシ-4-ピペリジノ安息香酸エチル (0.7g) と5%パラジウム-炭素 (70mg) を、エタノール (70m1) 中、水素ガス雰囲 気下70℃で45分間撹拌した。触媒を濾去し、濾液を 減圧濃縮して粘稠油状物として標題化合物 (514mg)を得

1 H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 1.38 (3H, t, J=7.0Hz), 1.52-1.70 (6H, m), 3.26-3.38 (4H, m), 4.34 (2H, q, J=7.0Hz), 6.32 (1H, d, J=2.5Hz), 6.38 (1H, dd, J=2.5 及び9.0Hz)。

[0201]

(19e) 2-(2-メチルフェニル)-4-ピペリジノ安息香酸エチル2-ヒドロキシー4-メトキシ安息香酸エチルの代わりに参考例(19d)で得られた2-ヒドロキシー4-ピペリジノ安息香酸エチルを用いる他、参考例(6b)と同様にして粗生成物を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=9/1)を用いて精製することにより、粘稠油状物として標題化合物を収率33%で得た。

30 ¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 0.94 (3H, t, J=7.0Hz), 1.60-1.72 (6H, m), 2.08 (3H, s), 3.2 8-3.37 (4H, m), 4.00 (2H, q, J=7.0Hz), 6.62 (1H, d, J=2.5Hz), 6.86 (1H, dd, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.04 -7.28 (4H, m),7.95 (1H, d,J=9.0Hz)。

[0202]

(19f) 2-(2-メチルフェニル) -4-ピペリ ジノ安息香酸

参考例(19e)で得られた2-(2-メチルフェニル)-4-ピペリジノ安息香酸エチルを4-ジメチルアミノ-2-(2-メチルフェニル)安息香酸メチルの代わりに用いる他、参考例(16f)と同様にして粗生成物を得た。得られた粗生成物をイソプロピルエーテル中で結晶化させ、結晶を濾取することにより標題化合物を収率39%で得た。

融点: 174-176℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.55-1.72 (6H, m), 2.09 (3H,s), 3.29-3.38 (4H, m), 6.59 (1H, d, J=2.5 及び 9.0Hz), 7.09-7.29 (4H, m), 7.99 (1H, d,J=9.0Hz)。

0 [0203]

参考例20

2- (2-メチルフェニル) -4-メチルチオ安息香酸 (20a) 4-ジメチルチオカルバモイルオキシー2 - (2-メチルフェニル) 安息香酸メチル

参考例(5 d)で得られた 4-Eドロキシー2-(2-メチルフェニル)安息香酸メチル(6.5g)のジメチルホルムアミド(32ml)及びトルエン(32ml)混合溶液に55%油性水素化ナトリウム(1.29g)を加え、室温で1時間撹拌した。混合液にN,N-ジメチルチオカルバモイルクロライド(3.76g)のジメチルホルムアミド(5ml)溶液を滴加し、60℃で2時間撹拌した。反応液に酢酸エチルを加え、溶液を水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)を用いて精製することにより、油状物質として標題化合物(8.75g)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.11 (3H, s), 3.34 (3H, s), 3.45 (3H, s), 3.61 (3H, s), 6.9 6 (1H, d, J=2.0Hz), 7.08-7.31 (5H, m), 8.03 (1H, d, J=8.5Hz)。

[0204]

(20b) 4ージメチルカルバモイルチオー2ー(2ーメチルフェニル)安息香酸メチル

参考例(20a)で得られた 4-ジメチルチオカルバモイルオキシー2-(2-メチルフェニル)安息香酸メチル(8.75g)を250℃で1時間撹拌した。生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: <math>-キサン/酢酸エチル=3/1)を用いて精製することにより、油状物質として標題化合物(8.34g)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.09 (3H, s), 3.06 (6H, br.s), 3.61 (3H, s), 7.09 (1H, d, J=7.0Hz), 7.13-7.31 (3H, m), 7.39 (1H, d, J=2.0Hz), 7.56 (1H, dd, J=2.0及び 8.0Hz), 7.95 (1H, d, J=8.0Hz)。

[0205]

(20c) 2-(2-メチルフェニル)-4-メチル チオ安息香酸メチル

参考例(20b)で得られた4ージメチルカルバモイルチオー2ー(2ーメチルフェニル)安息香酸メチル(2.4g)のメタノール(20m1)溶液に85%水酸化カリウム(1.92g)を加え、50℃で2.5時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮し、残留物を酢酸エチル唇を分離した。抽出液を食塩水で洗浄した後、酢酸エチル層を分離した。抽出液を食塩水で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去することにより油状の粗2ー(2ーメチルフェニル)−4ーメルカプト安息香酸メチルを得た。これのジメチルホルムアミド(20m1)溶液に1,8−ジアザビシクロ[5,4,0]−7ーウンデセン(3.27m1)及び沃化メチル(1.81m1)

を加え、室温で3時間撹拌した。反応溶液に酢酸エチル を加え、水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを 用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた残渣

126

をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒:へキサン/酢酸エチル=5:1) を用いて精製することにより、油状物質として標題化合物 (1.83g)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.07 (3H, s), 2.50 (3H, s), 3.60 (3H, s), 7.03 (1H, d, J=2.0Hz), 7.07 (1H, d, J=7.0Hz), 7.17-7.30 (4H, m), 7.92 (1H, d,J=8.0Hz)。

[0206]

(20d) 2-(2-メチルフェニル)-4-メチル チオ安息香酸

参考例(20c)で得られた2-(2-メチルフェニル)-4-メチルチオ安息香酸メチル (600mg)のメタノール (6m1)と水(2m1)混合溶液に、水酸化リチウム・1水和物(185mg)を加え、60℃で16時間撹拌した。反応溶液を減圧機縮し、1規定塩酸を加えて中和した後、標題化合物を酢酸エチルで抽出し、抽出液を水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた結晶性の残留物をヘキサンと少量のイソプロピルエーテルで洗浄して標題化合物 (500mg)を得た。

融点: 109-110℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.06 (3H, s), 2.49 (3H, s), 7.00 (1H, d, J=1.5Hz), 7.06 (1H, d, J=7.5Hz), 7.14-7.30 (4H, m), 7.97 (1H, d,J=8.5Hz)。

[0207]

参考例21

4-イソプロピルチオー 2- (2-メチルフェニル) 安息香酸

(21a) 4ーイソプロピルチオー2ー (2ーメチル フェニル) 安息香酸メチル

参考例(20c)の中間体として得られた4ーメルカプト-2-(2ーメチルフェニル)安息香酸メチル(2.00g)のジメチルホルムアミド(20ml)溶液に、1,8ージアザビシクロ[5,4,0]-7-ウンデセン(3.69ml)及び沃化イソプロピル(3.28ml)を加え、室温で3時間撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加え、水洗した後、有機層を無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥させた。減圧下溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1)を用いて精製することにより、油状物質として標題化合物(2.02g)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm : 1.35 (6H, d, J=6.5Hz), 2.07 (3H, s), 3.60 (3H, s), 3.43-3.6 5 (1H, m), 7.07 (1H, d, J=7.0Hz), 7.14 (1H, d, J=2.0Hz), 7.15-7.32 (3H, m), 7.33 (1H, dd, J=2.0及 び 8.0Hz), 7.90(1H, d, J=8.0Hz),

[0208]

(21b) 4-イソプロピルチオ-2-(2-メチルフェニル) 安息香酸

参考例(21a)で得られた4ーイソプロピルチオー2 ー (2ーメチルフェニル) 安息香酸メチル (2.02g)の2 ーメトキシエタノール (20m1)溶液に 85%水酸化カリウム(1.13g) を加え、2.5時間加熱還流した。反応溶液を減圧濃縮し、1規定塩酸を加えて中和した後、表題化合物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。結晶性の残留物をヘキサンと少量のイソプロピルエーテルで洗浄して標題化合物 (1.79mg) を得た。

融点: 91-92℃;

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.36 (6H, d, J=6.5Hz), 2.07 (3H, s), 3.55 (1H, quintet, J=6.5Hz), 7.07 (1H, d, J=7.0Hz), 7.12 (1H, d, J=2.0Hz), 7.15-7.29 (3H, m), 7.32 (1H, dd, J=2.0及び 8.5Hz), 7.97 (1H,

d, J=8.5Hz).

[0209]

参考例22

4-メトキシー 2- (2-メチルフェニル) フェニル酢酸

(22a) 4-メトキシー2-(2-メチルフェニル)ベンジルアルコール参考例6bで得られた4-メトキシー2-(2-メチルフェニル)安息香酸エチル(3.90g,14.4 mmol)のテトラヒドロフラン(40 ml)溶液に-50℃以下で1M水素化ジイソブチルアルミニウム・トルエン溶液(33 ml)を滴下し、混合液を氷冷下3時間撹拌した。反応液に酢酸エチルと飽和重硫酸カリウム水 30溶液を加え、酢酸エチル層を分離した。抽出液を水洗後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して結晶性の残留物をイソプロピルエーテルーへキサンで洗浄して標題化合物(3.21 g,収率97%)を得た。

融点:83.5℃;

'H NMRスペクトル (270MHz, CDCl3) δ ppm: 1.35 (1H, br.t, J=5.5Hz), 2.08(3H, s), 3.81 (3H, s), 4.28-4. 40 (2H, m), 6.70 (1H, d, J=2.5Hz), 6.92 (1H, dd, J=2.5 及び 8.5Hz), 7.15 (1H, d, J=7Hz), 7.20-7.30 (3H, m), 7.44(1H, d, J=8.5Hz)。

[0210]

(22b) 4ーメトキシー2ー(2ーメチルフェニル)フェニルアセトニトリル

参考例22aで得られた4-メトキシー2-(2-メチルフェニル)ベンジルアルコール(2.28 g, 10 mmol)のジクロルメタン(30 ml)溶液に氷冷下、チオニルクロライド(0.80 ml, 11 mmol)のジクロルメタン(3 ml)溶液を滴下し、混合液を室温で1時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し、残留物にベンゼンを加えて減圧濃縮をすることを3回繰り返した。得られたシロップのジメチルホルム 50

アミド(20 ml) 溶液にシアン化ナトリウム(1.00 g, 20.4 mmol) を加え、室温で16時間、60℃で2時間撹拌した後、酢酸エチルと水を加え、酢酸エチル層を分離した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶

128

剤: ヘキサン/酢酸エチル=5/1) を用いて精製して、シロップ状の標題化合物(1.65 g,収率70%) を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm: 2.08 (3H, s), 3.34 (2H, s), 3.82 (3H, s), 6.74 (1H, d, J=2.5 Hz), 6.94 (1H, dd, J=2.5及び 8.5Hz), 7.11 (1H, d, J=7.0Hz), 7.21-7.35 (3H, m), 7.45 (1H, d, J=8.5Hz),

[0211]

(22c) 4ーメトキシー2-(2ーメチルフェニル)フェニル酢酸

参考例22bで得られた4-メトキシ-2-(2-メチルフェニル)フェニルアセトニトリル ((1.10g, 4.64mmol)のメトキシエタノール(20 ml)溶液に85%水酸 (化カリウム (2.00g, 30.3 mmol)を加え、140℃の油浴上で8時間撹拌した。反応液に水(20 ml)を加え、更に6規定塩酸を加えて酸性とした後、酢酸エチルで標題化合物を抽出した。抽出液を水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去してシロップ状の標題化合物(0.84g, 71%)を得た。

¹ H NMRスペクトル (270MHz, CDCl₃) δ ppm: 2.05 (3H, s), 3.30 (1H, d, J=16.5Hz), 3.41 (1H, d, J=16.5Hz), 3.80 (3H, s), 6.71 (1H, d, J=2.5Hz), 6.90 (1H, dd, J=2.5及び8.5Hz), 7.10 (1H, d, J=7.5Hz), 7.16-7.30 (4H, m)。

[0212]

試験例1

ACAT阻害作用

ACAT阻害活性は、ロスらの試験管内試験方法 [ロスら、ジャーナル・オブ・バイオロジカル・ケミストリー, 259巻, 815頁乃至819頁 (1984年): A.C. Ross et al., J. Biol. Chem., 259, 815-819(1984)] を改良した方法に従って測定した。

即ち、ラット肝ミクロソームを、一晩絶食させたSprague-Dawleyラットから、ロスらの方法 [ロスら,ジャーナル・オブ・バイオロジカル・ケミストリー,257巻,2453頁乃至2459頁 (1982年): A. C. Ross et al., J. Biol. Chem., 257, 2453-2459(1982)] に従って、調製し、酵素画分とした。 100μ M[14 C] オレオイル (oleoy1)-CoA, 2mNジチオスレイトールおよび 80μ M 牛血清アルブミンを含有する0.15Mリン酸カリウム緩衝液 (pH7.4)に $60-100\mu$ gミクロソーム画分を加えて、一定濃度の試験化合物のジメチルスルホキシド溶液を 5μ 1 (2.5%v/v)加え、前記のリン酸カリウム緩衝液を加えて、全量を 200μ 1 とし、37℃で4分間加温

した。その後、エタノール 1 mlを添加して、撹拌して、 酵素反応を停止した。この反応液に、ヘキサン 2mlを添 加し、撹拌した後、ヘキサン層1mlを取り、窒素気流 下、溶剤を蒸発させた後、酵素反応で生成したコレステ ロールオリエートをシリカゲル薄膜クロマトグラフィー (展開溶剤:ヘキサン/ジエチルエーテル/酢酸=85 /15/1) で分離し、その放射活性を測定して、ACAT

活性とした。コントロール活性値と一定濃度の試験化合 物を用いた時の活性値から、阻害率 (%)を求め、AC AT活性の50%阻害するのに必要な被検化合物の濃度 T C 50 を算出した。

その結果を表3に示す。

[0213]

【表3】

I C50 (ng/ml)
104
146
72.6
89.8
89.1
137
54.2
105
145
122
129
184
178
114
120

【0214】製剤例1

ハードカプセル剤

標準二分式ハードゼラチンカプセルの各々に、100 mgの 粉末状の実施例2の化合物、150 mgのラクトース、50 m 30 g のセルロース及び6 mgのステアリン酸マグネシウムを 充填し、単位カプセルを製造し、洗浄し、乾燥して、ハ ードカプセルを得る。

[0215]

【発明の効果】本発明の前記一般式(I)を有する化合 物又はその薬理上許容される塩を含有する医薬は、優れ たACAT阻害作用を有し、また経口吸収性にも優れ、 ACATに起因する各種疾患の治療剤若しくは予防剤、 例えば、髙脂血症の治療剤若しくは予防剤(特に、治療 剤)、アテローム性動脈硬化症の治療剤若しくは予防剤 (特に、治療剤) 等として有用である。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
A 6 1 K 31/501		A 6 1 K 31/50	601	
31/506		31/505	601	
// C 0 7 D 213/56		C O 7 D 213/56		
213/64		213/64		
213/70		213/70		
213/74		213/74		•
213/75		213/75		
401/12		401/12		,

(72) 発明者 髙村 実 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株 式会社内 (72)発明者 古賀 貞一郎 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株 式会社内

